Extract from:

JPA 2003-335762

T'

(54) [Title of the Invention] Novel biphenyl derivatives.

(57) [Abstract]

[The Problem] To provide novel compounds having superior antibacterial activity, not only against sensitive bacteria towards which existing drugs have shown efficacy, but also against multidrug-resistant bacteria [for example, methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA), vancomycin-resistant *Enterococcus fecium* (VRE) and penicillin-resistant *Streptococcus pneumoniae* (PRSP)].

[The Means of Solution]

Biphenyl derivatives, or their pharmaceutically permitted salts, or their solvates represented by general formula (I):

[Chemical Expression 1]

(in which formula: R^1 to R^8 independently denote hydrogen atoms or halogen atoms, etc.; T and Q may be the same, or different, and denote halogen atoms, hydroxyl groups, C_1 to C_8 alkoxy groups, which may be substituted, C_1 to C_8 alkanoyloxy groups, which may be substituted, amino groups, azide groups, N,N-di - C_1 to - C_8 alkylamino groups, which may be substituted and di - C_1 to - C_8 alkanoylamino groups, which may be substituted.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-335762 (P2003-335762A)

(43)公開日 平成15年11月28日(2003.11.28)

(51) Int.Cl.7		例記号	FΙ			Ť	-マコード(参考)
C 0 7 D 26	3/20		C07D	263/20			4 C 0 5 6
A61K 3	31/422		A 6 1 K	31/422			4 C 0 5 7
3	31/433			31/433			4 C 0 6 3
3	31/7012			31/7012			4 C 0 8 6
A61P 3	31/04		A 6 1 P	31/04			4H048
		審査請求	水龍水 請求	質の数9	OL	(全 63 頁)	最終頁に続く

(21)出願番号 特願2002-144414(P2002-144414) (71)出願人 000006091 明治製菓株式会社 (22)出願日 平成14年5月20日(2002.5.20) 東京都中央区京橋2丁目4番16号 (72)発明者 塩川 宗二郎 神奈川県横浜市港北区師岡町760番地 明 治製菓株式会社薬品総合研究所内 (72)発明者 石川 誠 神奈川県横浜市港北区師岡町760番地 明 治製菓株式会社薬品総合研究所内 (72)発明者 柳沢 由美子 神奈川県横浜市港北区師岡町760番地 明 治製菓株式会社薬品総合研究所内

最終頁に続く

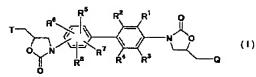
(54) 【発明の名称】 新規ピフェニル誘導体

(57)【要約】

【課題】既存薬が有効性を示す感受性菌に加えて、多剤耐性菌(MRSA、VRE、PRSP等)にも優れた抗菌活性を有する新規な化合物を提供する。

【解決手段】一般式(I)

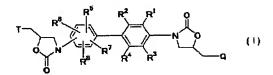
【化1】



(式中、 R^1-R^8 は、それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン原子等を表し、T及びQは、同じであっても異なっていてもよく、ハロゲン原子、水酸基、置換されていてもよい C_1-C_8 のアルコキシ基、置換されていてもよい C_1-C_8 のアルカノイルオキシ基、置換されていてもよい C_1-C_8 のアルキルスルホニルオキシ基、アミノ基、アジド基、置換されていてもよいN、 $N-\Im C_1-C_8$ アルキルアミノ基、置換されていてもよい C_1-C_8 のアルカノイルアミノ基等を表す。)で

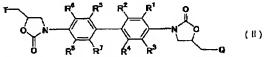
示されるビフェニル誘導体またはその製薬学的に許容される塩、もしくはその溶媒和物。これらを有効成分として含有する医薬組成物。

【特許請求の範囲】 【請求項1】一般式(I) 【化1】



(式中、 $R^1 - R^8$ は、同一であっても異なっていて もよく、それぞれ、水素原子、ハロゲン原子、置換され ていてもよいアルコキシ基を表し、T及びQは、同一で あっても異なっていてもよく、ハロゲン原子、水酸基、 置換されていてもよいCューCgのアルコキシ基、置換 されていてもよいC₁-C₈のアルカノイルオキシ基、 置換されていてもよいC1-C8のアルキルスルホニル オキシ基、アミノ基、アジド基、置換されていてもよい $N-C_1-C_8$ アルキルアミノ基、置換されていてもよ いN, N-ジC₁-C₈アルキルアミノ基、置換されて いてもよいCューCgのアルカノイルアミノ基、置換さ れていてもよいCa-Caのシクロアルケニルカルボニ ルアミノ基、置換されていてもよい単環性の飽和複素環 カルボニルアミノ基、置換されていてもよい単環性の不 飽和複素環カルボニルアミノ基、置換されていてもよい C₁-C₈のアルキル(チオカルボニル)アミノ基、置 換されていてもよいN-C₁-C₈アルキル-N-C₁-Cgアルカノイルアミノ基、置換されていてもよいグア ニジノ基、置換されていてもよいC、一C。のアルキル スルホンアミド基、置換されていてもよい単環性の不飽 和複素環、置換されていてもよい単環性の不飽和複素環 オキシ基、置換されていてもよい縮環した不飽和複素 環、置換されていてもよい $C_1 - C_8$ のアルキルオキシ カルボニルアミノ基、置換されていてもよいトリC,- C_8 アルキルシリルオキシ基、 $N-C_1-C_8$ アルキル -N-C₁-C₈のアルキルオキシカルボニルアミノ基 を表す。) で示されるピフェニル誘導体またはその製薬 学的に許容される塩、もしくはその溶媒和物。

【請求項2】一般式(II) 【化2】



(式中、R¹-R⁸、T及びQ は、一般式(I)で定義 したものと同義である。)で示されるビフェニル誘導体 またはその製薬学的に許容される塩、もしくはその溶媒 和物

【請求項3】 R^2 と R^4 のうちのいずれか一つがフッ素原子であり、同時に、 R^5 と R^7 のうちのいずれか一つがフッ素原子である請求項2記載の化合物またはその製薬学的に許容される塩、もしくはその溶媒和物。

【請求項4】4-(5(S)-アセトアミドメチル-2 ーオキソオキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフ ルオロー4'-(2-オキソー5(R)-フタルイミド メチルオキサゾリジン-3-イル) ビフェニル、4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキソオキサゾ リジン-3-イル) -4' - (5 (S) -tert-ブ トキシカルボニルアミノメチルー2ーオキソオキサゾリ ジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロビフェニル、 4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキソオキ サゾリジン-3-イル)-4'-(5(S)-アミノメ チルー2ーオキソオキサゾリジン-3-イル)-2、 2'ージフルオロビフェニル、4-(5(S)-アセト アミドメチルー2ーオキソオキサゾリジンー3ーイル) -4'-(5(S)-チオアセトアミドメチル-2-オ キソオキサゾリジン-3-イル) -2, 2'-ジフルオ ロビフェニル、4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-4'-(5 (S) $-(N-\alpha-tert-ブトキシカルボニル-O$ -tert-ブチル-L-セリルアミノ) メチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフル オロビフェニル、4-(5(S)-アセトアミドメチル -2-オキソオキサゾリジン-3-イル) -2, 2' -ジフルオロー4'-(2-オキソー5(S)-L-セリ ルアミノメチルオキサゾリジン-3-イル) ビフェニ ル、4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキソ オキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロー 4'-(5(S)-グアニジノメチル-2-オキソオキ サゾリジン-3-イル) ビフェニル、4-(5(S)-アセトアミドメチルー2-オキソオキサゾリジン-3-イル) -4' - (5 (S) - (N- α , im-ジ-te rtーブトキシカルボニルーLーヒスチジルアミノ)メ チルー2ーオキソオキサゾリジン-3-イル)-2, 2'ージフルオロビフェニル、4-(5(S)-アセト アミドメチルー2ーオキソオキサゾリジン-3ーイル) -2, 2'-ジフルオロ-4'-(5(S)-L-ヒス チジルアミノメチルー2-オキソオキサゾリジン-3-イル) ビフェニル、4-(5(S)-アセトアミドメチ ルー2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2,2' -ジフルオロ-4'-(2-オキソ-5(S)-(N- α , $\omega 1$, $\omega 2 - hy - tert - \vec{y}h + \hat{y}$ -L-アルギニルアミノ) メチルオキサゾリジン-3-イル) ビフェニル、4-(5(S)-アセトアミドメチ ルー2ーオキソオキサゾリジン-3-イル)-4'-(5 (S) -L-アルギニルアミノメチル-2-オキソ オキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロビ フェニル、4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフル オロ-4'-(2-オキソ-5(S)-(1, 2, 3, 4ーテトラー〇ーアセチルーDーグルコピラヌロンアミ ド) メチルオキサゾリジン-3-イル) ビフェニル、4

- (5 (S) -アセトアミドメチル-2-オキソオキサ ゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロ-4'-(5 (S) - ((2S) -ヒドロキシ-4-(4-メト キシベンジルオキシカルボニルアミノ) ブチルアミド) メチルー2ーオキソオキサゾリジンー3ーイル) ビフェ ニル、4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキ ソオキサゾリジン-3-イル)-4'-(5(S)-(4-アミノー(2S)ーヒドロキシブチルアミド)メ チルー2ーオキソオキサゾリジンー3ーイル)-2, 2' -ジフルオロビフェニル、4-(5(S)-アセト アミドメチルー2ーオキソオキサゾリジン-3ーイル) -4' - (5 (S) - (N-(tert-7)++))ボニル) グリシル) アミノメチルー2ーオキソオキサゾ リジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロビフェニ ル、4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキソ オキサゾリジン-3-イル)-4'-(5(S)-グリ シルアミノメチルー2-オキソオキサゾリジン-3-イ (μ) -2, 2' -ジフルオロビフェニル、4-(5 (S) -アセトアミドメチル-2-オキソオキサゾリジ (2) (3) (3) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7)(S) -ヒドロキシアセトアミドメチル-2-オキソオ キサゾリジン-3-イル) ビフェニル、4-(5(S) -アセトアミドメチル-2-オキソオキサゾリジン-3 シキミアミドメチルー2-オキソオキサゾリジン-3-イル) ビフェニル、4-(5(S)-アセトアミドメチ ルー2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-4'-(5(S) - (2(S), 3-ジヒドロキシプロピオンアミド) メチルー2ーオキソオキサゾリジンー3ーイ (ν) - 2, 2' - ジフルオロビフェニル、4 - (5) (S) -アセトアミドメチル-2-オキソオキサゾリジ ン-3-イル) -2, 2'-ジフルオロ-4'-(5 (S) - (3H - 1) + (3Hメチルー2ーオキソオキサゾリジン-3-イル) ビフェ ニル、4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキ ソオキサゾリジン-3-イル)-4'-(5(S)-(2 (RS), 3-ジー(tert-プトキシカルボニ ルアミノ) プロピオンアミド) メチルー2-オキソオキ サゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロビフェ ニル、4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキ ソオキサゾリジン-3-イル) -4'-(5(S)-(2(RS), 3-ジアミノプロピオンアミド) メチル -2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロビフェニル、4, 4'-ビス(5(R)-ア セトキシメチルー2-オキソオキサゾリジン-3-イ (ν) - 2, 2' - ジフルオロビフェニル、4 - (5) (R) -アセトキシメチル-2-オキソオキサゾリジン -3-1() -2, 2'-5() -3() -4'-6() (R) -ヒドロキシメチル-2-オキソオキサゾリジン -3-イル) ビフェニル、4, 4'ービス (5 (R) -

ヒドロキシメチルー2ーオキソオキサゾリジン-3-イ ル) -2, 2' -ジフルオロビフェニル、N- (3-(4'-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキソ オキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロビ フェニルー4ーイル) -2-オキソオキサゾリジン-5 (S) -イル) メチルマロナミック酸 エチル エステ ル、N-(3-(4'-(5(S)-アセトアミドメチ ルー2ーオキソオキサゾリジン-3-イル)-2,2' ージフルオロビフェニルー4ーイル)ー2ーオキソオキ サゾリジン-5(S)-イル)メチルマロナミック酸、 4, 4'-ビス(5(S)-tert-ブトキシカルボ ニルアミノメチルー2ーオキソオキサゾリジンー3ーイ ル) -2, 2' -ジフルオロビフェニル、4, 4' -ビ ス(5(S)-アミノメチル-2-オキソオキサゾリジ (2) (2) (3) (3) (4)- (5 (S) -アセトアミドメチル-2-オキソオキサ ゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロ-4'-(5 (S) -メタンスルホンアミドメチル-2-オキソ オキサゾリジン-3-イル) ビフェニル、4,4'ービ ス(5(R)ーメトキシメチルー2ーオキソオキサゾリ ジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロビフェニル、 4, 4'ービス(5,(S)ー(Nー(tertーブトキ シカルボニル) グリシル) アミノメチルー2ーオキソオ キサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロビフ エニル、4, 4'ービス(5(S)ーグリシルアミノメ チルー2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2. 2'-ジフルオロビフェニル、4-(5(S)-ter t-ブトキシカルボニルアミノメチル-2-オキソオキ サゾリジン-3-イル)-4'-(5(S)-(N-(tert-ブトキシカルボニル) グリシル) アミノメ チルー2ーオキソオキサゾリジン-3-イル)-2, 2'ージフルオロビフェニル、4-(5(S)-アミノ メチルー2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2, 2'ージフルオロー4'ー(5(S)ーグリシルアミノ メチルー2-オキソオキサゾリジン-3-イル) ビフェ ニル、4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキ ソオキサゾリジン-3-イル)-4'-(5(S)-N, N-ジメチルアミノメチル-2-オキソオキサゾリ ジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロビフェニル、 4-(5(R)-tert-ブチルジメチルシリルオキ シメチルー2ーオキソオキサゾリジンー3ーイル)ー 2, 2'-ジフルオロー4'-(5(R)-メトキシメ チルー2ーオキソオキサゾリジン-3-イル) ビフェニ ル、2, 2'ージフルオロー4-(5(R)ーヒドロキ シメチルー2ーオキソオキサゾリジンー3ーイル)ー 4'-(5(R)-メトキシメチル-2-オキソオキサ ゾリジン-3-イル) ビフェニル、4-(5(S)-t ertーブトキシカルボニルアミノメチルー2ーオキソ オキサゾリジン-3-イル)-4'-(5(R)-te rtーブチルジメチルシリルオキシメチルー2ーオキソ

オキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロビ フェニル、4-(5(S)-アミノメチル-2-オキソ オキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロー 4'-(5(R)-ヒドロキシメチル-2-オキソオキ サゾリジン-3-イル) ビフェニル、4, 4'ービス (5 (S) -N, N-ジメチルアミノ-2-オキソオキ サゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロビフェ ニル、4-(5(S)-tert-ブトキシカルボニル アミノメチルー2ーオキソオキサゾリジン-3ーイル) -4'-(5(S)-N, N-ジメチルアミノメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジ フルオロビフェニル、4-(5(S)-アミノメチルー 2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-4'-(5 (S) -N, N-ジメチルアミノメチル-2-オキソオ キサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロビフ エニル、4, 4'ービス (5 (S) - (N-tert-ブトキシカルボニルーNーメチル) アミノー2ーオキソ オキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロビ フェニル、4, 4'ービス(5(S)ーメチルアミノメ チルー2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2, 2'ージフルオロビフェニル、4,4'ービス(5 (S) - (N-アセチル-N-メチル) アミノメチルー 2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジ フルオロビフェニル、N-(3-(4'-(5(S)-(tert-ブトキシカルボニルアミノ) メチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフル オロビフェニルー4ーイル) -2-オキソオキサゾリジ ン-5 (S) -イル) メチルマロナミック酸 tert ープチル エステル、N-(3-(4'-(5(S)-アミノメチルー2ーオキソオキサゾリジン-3ーイル) -2, 2'ージフルオロビフェニル-4-イル)-2-オキソオキサゾリジン-5(S)-イル)メチルマロナ ミック酸、4,4'ービス(5(S)-(N-アセトグ リシル) アミノメチルー2-オキソオキサゾリジン-3 ーイル) -2, 2'ージフルオロビフェニル、4-(5 (S) -アセトアミドメチル-2-オキソオキサゾリジ ン-3-イル) -4'- (5 (S) - (N-アセトグリ シル) アミノメチルー2ーオキソオキサブリジン-3-(1/2) (-2)ビス (5 (S) -2- (N, N-ジメチルアミノ) アセ トアミドメチルー2ーオキソオキサゾリジン-3ーイ ル) -2, 2' -ジフルオロビフェニル、4- (5 (S) -アセトアミドメチル-2-オキソオキサゾリジ メチルアミノ) アセトアミドメチルー2-オキソオキサ ゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロビフェニ ル、4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキソ オキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロー 4'-(5(S)-イミダゾ-1-イルメチル-2-オ キソオキサゾリジン-3-イル) ビフェニル、4,4'

ービス(5(R)ーブチリルオキシメチルー2ーオキソ オキサゾリジン-3-イル)-3,3'-ジメトキシビ フェニル、4, 4'ービス(5(R)ーヒドロキシメチ ルー2ーオキソオキサゾリジン-3-イル)-3,3' ージメトキシビフェニル、4,4'ービス(5(R)-メタンスルホニルオキシメチルー2-オキソオキサゾリ ジン-3-イル) -3, 3' -ジメトキシビフェニル、 4-(5(R)-ヒドロキシメチル-2-オキソオキサ ゾリジン-3-イル)-4'-(5(R)-メタンスル ホニルオキシメチルー2-オキソオキサゾリジン-3-イル) -3, 3' -ジメトキシビフェニル、4, 4' -ビス (5 (R) -アジドメチル-2-オキソオキサゾリ ジン-3-イル) -3, 3'-ジメトキシビフェニル、 4, 4'ービス(5(S)-アミノメチルー2-オキソ オキサゾリジン-3-イル)-3、3'-ジメトキシビ フェニル、4, 4'ービス(5(S)ーアセトアミドメ チルー2-オキソオキサブリジン-3-イル)-3, 3'ージメトキシビフェニル、4-(5(R)-アジド メチルー2ーオキソオキサゾリジン-3ーイル)ー4' - (5(R)-ヒドロキシメチル-2-オキソオキサゾ リジン-3-イル)-3,3'-ジメトキシビフェニ ル、4-(5(S)-アミノメチル-2-オキソオキサ ゾリジン-3-イル)-4'-(5(R)-ヒドロキシ メチルー2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-3, 3' -ジメトキシビフェニル、4-(5(S)-アセト アミドメチルー2ーオキソオキサゾリジン-3ーイル) -4'-(5(R)-アセトキシメチル-2-オキソオ キサゾリジン-3-イル) -3, 3' -ジメトキシビフ ェニル、4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オ キソオキサゾリジン-3-イル)-4'-(5(R)-ヒドロキシメチルー2ーオキソオキサゾリジンー3ーイ ル) -3, 3' -ジメトキシビフェニル、3', 4-ビ ス (2-オキソー5 (R) -フタルイミドメチルーオキ サゾリジン-3-イル) -2-フルオロビフェニル、 3', 4-ビス(5(S)-アミノメチルー2-オキソ オキサゾリジン-3-イル)-2-フルオロビフェニ ル、3', 4-ビス(5(S)-アセトアミドメチルー 2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2-フルオロ ビフェニル、2, 2'ージフルオロー4-(5(R)-メトキシメトキシメチルー2-オキソオキサゾリジン-3-イル) - 4'- (2-オキソ-5(S)-フタルイ ミドメチルオキサゾリジン-3-イル) ビフェニル、4 - (5 (S) -アミノメチル-2-オキソオキサゾリジ ン-3-イル) -2, 2' -ジフルオロ-4' - (5 (R) -メトキシメトキシメチル-2-オキソオキサゾ リジン-3-イル) ビフェニル、4-(5(S)-アセ トアミドメチルー2ーオキソオキサゾリジン-3-イ (μ) - 4' - (5 (R) - メトキシメトキシメチル - 2 ーオキソオキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフ ルオロビフェニル、4-(5(S)-アセトアミドメチ ージフルオロー4'ー(5(R)ーヒドロキシメチルー 2-オキソオキサゾリジン-3-イル) ビフェニル、 4、4'-ビス(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフル オロビフェニル、4-(5(S)-アセトアミドメチル -2- オキソオキサゾリジン-3- イル) -2 , 2' -ジフルオロー4'- (5 (S)-(1, 2, 3-トリア ゾールー1ーイル) メチルー2ーオキソオキサゾリジン -3-イル) ピフェニル、4-(5(S)-アセトアミ ドメチルー2ーオキソオキサゾリジンー3ーイル)ー 4'-(5(S)-グアニジノアセトアミドメチル-2 ーオキソオキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフ ルオロビフェニル、4-(5(S)-アセトアミドメチ ルー2ーオキソオキサゾリジン-3-イル)-4'-(5(R)-(イソオキサゾール-3-イル)オキシメ チルー2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2, 2'ージフルオロビフェニル、4-(5(S)-アセト アミドメチルー2ーオキソオキサゾリジンー3ーイル) -4'-(5(R)-(1, 2, 5-チアジアゾールー 3-イル) オキシメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロビフェニルまたはそ の製薬学的に許容される塩、もしくはその溶媒和物。

【請求項5】一般式 (I I I) 【化3】

(111)

(式中、 R^1-R^4 及びQは、一般式(I)で定義したものと同義であり、 R^9 及び R^{10} は、それぞれ独立して存在して、同一であっても異なっていてもよく、水酸基、 C_1-C_8 の直鎖アルキルオキシ基、 C_3-C_8 の分岐アルキルオキシ基、 C_1-C_8 の直鎖アルキル基を表すか、または、 R^9 と R^{10} が一緒になって、それらが結合するホウ素原子と共に、ボロン酸から誘導される環状構造の官能基を形成するか、あるいは、有機ホウ素から誘導される環状構造の官能基を形成で18世上では、 R^{10} 0を表するか、あるいは、有機ホウ素から誘導される環状構造の官能基を形成してもよい。)で示される化合物またはその製薬学的に許容される塩、もしくはその溶媒和物。

【請求項6】 3-(3-7)ルオロー4-(4, 4, 5, 5-7)トラメチルー1, 3, 2-3ジオキサボロランー2-1ル) フェニル) -2-3オキソー5(R)-7タルイミドメチルオキサゾリジン、5(R)-7セトキシメチルー3-(3-7)ルオロー4-(4, 4, 5, 5-7)ラメチルー1, 3, 2-3ジオキサボロランー2-1ル)フェニル) -2-3オキソオキサゾリジン、5(S)-(2-(N, N-3)メチルアミノ)アセトアミド)メチルー3-(3-7)ルオロー4-(4, 4, 5, 5-7)

ラメチルー1, 3, 2-ジオキサボロラン-2-イル) フェニル) -2-オキソオキサゾリジン、5(S)-(N-(tert-ブトキシカルボニル) グリシル) ア 5-テトラメチル-1, 3, 2-ジオキサボロラン-2 ーイル)フェニル)ー2ーオキソオキサゾリジン、5 (R) - tert-ブチルジメチルシリルオキシメチル -3-(3-フルオロ-4-(4, 4, 5, 5-テトラ メチルー1、3、2ージオキサボロランー2ーイル)フ ェニル) -2-オキソオキサゾリジン、5(S)-N. N-ジメチルアミノメチル-3-(3-フルオロ-4-(4, 4, 5, 5-テトラメチルー1, 3, 2-ジオキ サボロランー2ーイル)フェニル)ー2ーオキソオキサ プリジン、5 (S) - (N-tert-ブトキシカルボ ニル-N-メチルアミノ) メチル-3-(3-フルオロ -4-(4, 4, 5, 5-7)ジオキサボロラン-2-イル)フェニル)-2-オキソ オキサゾリジン、5(S)-tert-ブトキシカルボ ニルアミノメチルー3ー(3-フルオロー4-(4, 4, 5, 5ーテトラメチルー1, 3, 2ージオキサボロ ラン-2-イル)フェニル)-2-オキソオキサゾリジ ン、5(S)-アセトアミドメチル-3-(3-フルオ ロー4ー(4, 4, 5, 5ーテトラメチルー1, 3, 2 ージオキサボロランー2ーイル)フェニル)ー2ーオキ ソオキサゾリジン、3-(3-フルオロ-4-(4, 4, 5, 5, -テトラメチル-1, 3, 2-ジオキサボ ロラン-2-イル)フェニル)-5(R)-メトキシメ チルー2ーオキソオキサゾリジンまたはその製薬学的に 許容される塩、もしくはその溶媒和物。

【請求項7】一般式 (IV)

【化4】

(式中、R¹-R⁴及びQは一般式(I)で定義したものと同義であり、Xは、ヨウ素原子、臭素原子、塩素原子、ハロゲン化アルキルスルホニルオキシ基、ジアリールホスフェイト基を表す。)で示される化合物を、一般式(III)

【化5】

(III) (式中、R¹-R⁴、R⁹、R¹⁰及びQは、請求項5 で示した一般式(III)で定義したものと同義であ る。)で示される化合物に変換し、次いで一般式(II

I) で示される化合物と、一般式 (V) 【化 6】

(式中、R⁵-R⁸及びTは一般式(I)で定義したものと同義であり、Yは、ヨウ素原子、臭素原子、塩素原子、ハロゲン化アルキルスルホニルオキシ基、ジアリールホスフェイト基を表す。)で示される化合物とを反応せしめることを特徴とする一般式(I)で示される化合物の製造方法。

【請求項8】請求項1~4のいずれか1項に記載の化合物またはその製薬学的に許容される塩、もしくはその溶媒和物を有効成分として含む医薬組成物。

【請求項9】抗菌剤である請求項8に記載の医薬組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、抗菌剤として有用な新規なビフェニル誘導体、それらの製造方法、それらの製造に有用な中間体および抗菌剤として有用な医薬組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】医療の現場において、感染症の治療を目 的として様々な作用機序の抗生物質や合成抗菌剤が使用 されてきたが、近年、これら既存の抗菌作用を有する物 質に耐性を獲得した多剤耐性菌(例えば、メチシリン耐 性黄色ブドウ球菌(MRSA)、バンコマイシン耐性エ ンテロコッカス・フェシウム(VRE)、ペニシリン耐 性肺炎球菌(PRSP))が出現し、これら耐性菌を原 因菌とする感染症が、治療が難しい疾病として、世界的 に医療現場の問題となっている(日本化学療法学会雑 誌、48巻、4号、251頁 (2000年) 等)。それ らの多剤耐性菌に対して有効な化合物群として、オキサ ゾリジノン誘導体が見出され、現在までに数多く報告さ れている(カレント・ファーマシューティカル・デザイ > (Current Pharmaceutical Design)、2巻、175頁(1996年)やエキ スパート・オピニオン・オン・セラピューティク・パテ ント (Expert Opinion on Ther apeutic Patents)、9巻、5号、62 5頁(1999年)等)。その中で本発明化合物に類似 する3-フェニルー2-オキサゾリジノン骨格のフェニ ル基に置換ベンゼンが結合している化合物が、US52 5477とWO93/09103に開示されている。し かし、これらの文献には、本発明であるビフェニル骨格 の各々のフェニル基がオキサゾリジノン環で置換されて いる化合物については開示も示唆もされていない。

【0003】当該分野に含まれ既に臨床の場で使用されている化合物としてリネゾリド(WO95/7271)がある。しかし、ザ・ランセット(TheLancet)、357巻、1179頁(2001年)にリネゾリド耐性のVREが臨床分離されたことが報告され、また、ザ・ランセット(TheLancet)358巻、207頁(2001年)には、リネゾリド耐性のMRSAが臨床分離されたことが報告されている。また、これまでに報告されているオキサゾリジノン誘導体の抗菌作用は、まだ十分ではなく、より優れた抗菌作用物質の開発が急務となっている。

【0004】また、本発明に類似する上記の化合物(US5254577とWO93/09103に開示されている化合物)の製造方法には、人体への影響が危惧される低級アルキルスズ化合物を用いている製造方法が開示されている。従って、これらの化合物を提供する新たな製造方法も求められている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、既存薬が有効性を示す感受性菌に加えて、上記の多剤耐性菌やリネソリド耐性菌に優れた抗菌活性を有する化合物を提供することを目的としている。さらには、上記課題を解決する化合物の提供にあたり、新たな製造方法を見出すことを別なる課題とした。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明者らは上記の課題を解決すべく鋭意検討を重ねてきた結果、第1に、本発明の新規なビフェニル誘導体又はその塩が、既存薬が有効性を示す感受性菌のみならず、上記の多剤耐性菌、さらにはある種のリネゾリド耐性菌にも優れた抗菌活性を有することを知見した。第2に、本発明者らは、第1の発明の新規なビフェニル誘導体又はその塩の製造において、ホウ素含有化合物が有用な製造中間体であることを発見し、第3の発明として、第2の発明によるホウ素含有化合物を用いて第1の発明である新規なビフェニル誘導体を製造する方法を見出して、本発明を完成した。

【0007】 すなわち本発明は、(1) 一般式(I) 【化7】

(式中、 R^1-R^8 は、同一であっても異なっていてもよく、それぞれ、水素原子、ハロゲン原子、置換されていてもよいアルコキシ基を表し、T及びQは、同一であっても異なっていてもよく、ハロゲン原子、水酸基、置換されていてもよい C_1-C_8 のアルコキシ基、置換されていてもよい C_1-C_8 のアルカノイルオキシ基、

置換されていてもよい $C_1 - C_8$ のアルキルスルホニル オキシ基、アミノ基、アジド基、置換されていてもよい N-C₁-C₈アルキルアミノ基、置換されていてもよ いN, N-ジC₁-C₈ジアルキルアミノ基、置換され ていてもよいC₁-C₈のアルカノイルアミノ基、置換 されていてもよいCョーCョのシクロアルケニルカルボ ニルアミノ基、置換されていてもよい単環性の飽和複素 環カルボニルアミノ基、置換されていてもよい単環性の 不飽和複素環カルボニルアミノ基、置換されていてもよ いC,-C。のアルキル(チオカルボニル)アミノ基、 置換されていてもよいN-C₁-C₈アルキル-N-C₁ -Cgアルカノイルアミノ基、置換されていてもよいグ アニジノ基、置換されていてもよいCューC8のアルキ ルスルホンアミド基、置換されていてもよい単環性の不 飽和複素環、置換されていてもよい単環性の不飽和複素 環オキシ基、置換されていてもよい縮環した不飽和複素 環、置換されていてもよい $C_1 - C_8$ のアルキルオキシ カルボニルアミノ基、置換されていてもよいトリC,- C_8 アルキルシリルオキシ基、N- C_1 - C_8 アルキル -N-C1-C8のアルキルオキシカルボニルアミノ基 を表す。) で示されるビフェニル誘導体またはその製薬 学的に許容される塩、もしくはその溶媒和物、(2) 一般式(II)

【化8】

(式中、R¹-R⁸、T及びQ は、一般式(I)で定義 したものと同義である。) で示されるビフェニル誘導体 またはその製薬学的に許容される塩、もしくはその溶媒 和物、(3) R²とR⁴のうちのいずれか一つがフッ 素原子であり、同時に、R⁵とR⁷のうちのいずれかー つがフッ素原子である(2)に記載の化合物、(4) 4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキソオキ サゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロ-4' - (2-オキソー5 (R) -フタルイミドメチルオキサ ゾリジン-3-イル) ビフェニル、4-(5(S)-ア セトアミドメチルー2ーオキソオキサゾリジン-3-イ $(\mu) - 4' - (5(S) - tert-ブトキシカルボニ$ ルアミノメチルー2-オキソオキサゾリジン-3-イ (1, 1) (1, 2) (S) -アセトアミドメチル-2-オキソオキサゾリジ ン-3-イル) -4'- (5 (S) -アミノメチル-2 ーオキソオキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフ ルオロビフェニル、4-(5(S)-アセトアミドメチ ルー2ーオキソオキサゾリジン-3ーイル)-4'-(5 (S) -チオアセトアミドメチル-2-オキソオキ サゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロビフェ ニル、4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキ

ソオキサゾリジン-3-イル)-4'-(5(S)- $(N-\alpha-tert-\overline{J})$ t-ブチル-L-セリルアミノ) メチル-2-オキソオ キサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロビフ ェニル、4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オ キソオキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオ ロ-4'-(2-オキソ-5(S)-L-セリルアミノ メチルオキサゾリジン-3-イル) ビフェニル、4-(5 (S) -アセトアミドメチル-2-オキソオキサゾ リジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロ-4'-(5 (S) -グアニジノメチル-2-オキソオキサゾリ ジン-3-イル) ビフェニル、4-(5(S)-アセト アミドメチルー2ーオキソオキサゾリジン-3ーイル) $-4' - (5 (S) - (N-\alpha, im--) - tert -$ ブトキシカルボニルーLーヒスチジルアミノ) メチルー 2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2.2'-ジ フルオロビフェニル、4-(5(S)-アセトアミドメ チルー2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2, 2'ージフルオロー4'-(5(S)-L-ヒスチジル アミノメチルー2-オキソオキサゾリジン-3-イル) ビフェニル、4-(5(S)-アセトアミドメチル-2 ーオキソオキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフ ルオロー4'ー(2ーオキソー5(S)ー(Nー $\dot{\alpha}$, ω 1, ω2-トリーtert-ブトキシカルボニル-L-アルギニルアミノ) メチルオキサゾリジン-3-イル) ビフェニル、4-(5(S)-アセトアミドメチル-2 ーオキソオキサゾリジン-3-イル)-4'-(5 (S) -L-アルギニルアミノメチル-2-オキソオキ サゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロビフェ ニル、4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキ ソオキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロ -4' - (2-3+y-5) (S) - (1, 2, 3, 4-テトラーO-アセチル-D-グルコピラヌロンアミド) メチルオキサゾリジン-3-イル) ビフェニル、4-(5 (S) -アセトアミドメチル-2-オキソオキサゾ リジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロ-4'-(5 (S) - ((2S) - E F D + v - 4 - (4 - v))キシベンジルオキシカルボニルアミノ) ブチルアミド) メチルー2ーオキソオキサゾリジンー3ーイル) ビフェ ニル、4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキ ソオキサゾリジン-3-イル)-4'-(5(S)-(4-アミノー(2S)-ヒドロキシブチルアミド)メ チルー2ーオキソオキサブリジン-3ーイル)-2. 2'ージフルオロビフェニル、4-(5(S)-アセト アミドメチルー2ーオキソオキサゾリジン-3ーイル) -4'-(5(S)-(N-(tert-プトキシカル ボニル) グリシル) アミノメチルー2-オキソオキサゾ リジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロビフェニ ル、4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキソ オキサゾリジン-3-イル)-4'-(5(S)-グリ

シルアミノメチルー2ーオキソオキサゾリジンー3ーイ ル) -2, 2' -ジフルオロビフェニル、4-(5 (S) -アセトアミドメチル-2-オキソオキサゾリジ ン-3-4ル) -2, 2'-ジフルオロ-4'-(5)(S) -ヒドロキシアセトアミドメチル-2-オキソオ キサゾリジン-3-イル) ビフェニル、4-(5(S) ーアセトアミドメチルー2-オキソオキサゾリジン-3 -イル) -2, 2'-ジフルオロ-4'-(5(S)-シキミアミドメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル) ビフェニル、4-(5(S)-アセトアミドメチ ルー2ーオキソオキサゾリジンー3ーイル)ー4'ー (5 (S) - (2 (S), 3-ジヒドロキシプロピオン アミド) メチルー2ーオキソオキサゾリジンー3ーイ ル) -2, 2' -ジフルオロビフェニル、4-(5 (S) -アセトアミドメチル-2-オキソオキサゾリジ ン-3-イル) -2, 2' -ジフルオロ-4' - (5 (S) - (3H-イミダゾール-4-カルボキサミド) メチルー2ーオキソオキサゾリジンー3ーイル) ビフェ ニル、4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキ ソオキサゾリジン-3-イル)-4'-(5(S)-(2 (RS), 3-ジー(tert-ブトキシカルボニ ルアミノ) プロピオンアミド) メチルー2ーオキソオキ サゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロビフェ ニル、4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキ ソオキサゾリジン-3-イル)-4'-(5(S)-(2(RS), 3-ジアミノプロピオンアミド) メチル -2-オキソオキサゾリジン-3-イル) -2, 2' -ジフルオロビフェニル、4, 4'-ビス(5(R)-ア セトキシメチルー2ーオキソオキサゾリジン-3-イ (1, 1) (R) -アセトキシメチル-2-オキソオキサゾリジン -3-4ル) -2, 2'-ジフルオロ-4'-(5)(R) ーヒドロキシメチルー2-オキソオキサゾリジン -3-イル) ピフェニル、4, 4'ービス(5(R)-ヒドロキシメチルー2ーオキソオキサゾリジンー3ーイ ル) -2, 2' -ジフルオロビフェニル、N- (3-(4'-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキソ オキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロビ フェニルー4ーイル) -2-オキソオキサゾリジン-5 (S) ーイル) メチルマロナミック酸 エチル エステ ル、N-(3-(4'-(5(S)-アセトアミドメチ -ジフルオロビフェニル-4-イル)-2-オキソオキ サゾリジン-5(S)-イル)メチルマロナミック酸、 4, 4'-ビス(5(S)-tert-ブトキシカルボ ニルアミノメチルー2-オキソオキサゾリジン-3-イ ル) -2, 2' -ジフルオロビフェニル、4, 4' -ビ ス(5(S)-アミノメチル-2-オキソオキサゾリジ ン-3-イル)-2、2'-ジフルオロビフェニル、4 - (5 (S) -アセトアミドメチル-2-オキソオキサ

ゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロ-4'-(5 (S) -メタンスルホンアミドメチル-2-オキソ オキサゾリジン-3-イル) ビフェニル、4,4'ービ ス(5(R)-メトキシメチル-2-オキソオキサゾリ ジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロビフェニル、 4, 4'ービス(5(S)-(N-(tert-ブトキ シカルボニル) グリシル) アミノメチルー2ーオキソオ キサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロビフ ェニル、4, 4'ービス(5(S)ーグリシルアミノメ チルー2ーオキソオキサゾリジン-3ーイル)-2、 2' -ジフルオロビフェニル、4-(5(S)-ter t-ブトキシカルボニルアミノメチル-2-オキソオキ サゾリジン-3-イル)-4'-(5(S)-(N-(tertーブトキシカルボニル) グリシル) アミノメ チルー2ーオキソオキサゾリジン-3-イル)-2、 2'ージフルオロビフェニル、4-(5(S)-アミノ メチルー2ーオキソオキサゾリジン-3-イル)-2, 2'ージフルオロー4'ー(5(S)ーグリシルアミノ メチルー2ーオキソオキサゾリジン-3ーイル) ビフェ ニル、4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキ ソオキサゾリジン-3-イル)-4'-(5(S)-N, N-ジメチルアミノメチル-2-オキソオキサゾリ ジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロビフェニル、 4-(5(R)-tert-ブチルジメチルシリルオキ シメチルー2ーオキソオキサゾリジンー3ーイル)ー 2, 2'-ジフルオロ-4'-(5(R)-メトキシメ チルー2-オキソオキサゾリジン-3-イル) ビフェニ ル、2,2'ージフルオロー4ー(5(R)ーヒドロキ シメチルー2ーオキソオキサゾリジン-3-イル)ー 4'-(5(R)-メトキシメチル-2-オキソオキサ ゾリジン-3-イル) ピフェニル、4-(5(S)-t ertーブトキシカルボニルアミノメチルー2ーオキソ オキサゾリジン-3-イル)-4'-(5(R)-te rtープチルジメチルシリルオキシメチルー2ーオキソ オキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロビ フェニル、4-(5(S)-アミノメチル-2-オキソ オキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロー 4'-(5(R)-ヒドロキシメチル-2-オキソオキ サゾリジン-3-イル) ビフェニル、4,4'ービス (5 (S) -N, N-ジメチルアミノ-2-オキソオキ サゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロビフェ ニル、4-(5(S)-tert-ブトキシカルボニル アミノメチルー2-オキソオキサゾリジン-3-イル) -4'-(5(S)-N, N-ジメチルアミノメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジ フルオロビフェニル、4-(5(S)-アミノメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-4'-(5 (S) -N, N-ジメチルアミノメチル-2-オキソオ キサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロビフ ェニル、4, 4'ービス (5 (S) - (N-tert-

プトキシカルボニルーNーメチル) アミノー2ーオキソ オキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロビ フェニル、4,4'ービス(5(S)ーメチルアミノメ チルー2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2. 2'ージフルオロビフェニル、4,4'ービス(5 (S) - (N-アセチル-N-メチル) アミノメチルー 2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジ フルオロビフェニル、N-(3-(4'-(5(S)-(tert-ブトキシカルボニルアミノ) メチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフル オロビフェニルー4ーイル) -2-オキソオキサゾリジ ン-5(S)-イル)メチルマロナミック酸 tert ーブチル エステル、N-(3-(4'-(5(S)-アミノメチルー2ーオキソオキサゾリジン-3ーイル) -2, 2'ージフルオロビフェニルー4ーイル)-2-オキソオキサゾリジン-5(S)-イル)メチルマロナ ミック酸、4, 4'-ビス(5(S)-(N-アセトグ リシル) アミノメチルー2-オキソオキサゾリジン-3 - (4 - 1) - (2 - 1) - (3 - 1) - (4 - 1) - (5 - 1)(S) -アセトアミドメチル-2-オキソオキサゾリジ ン-3-イル) -4'- (5 (S) - (N-アセトグリ シル) アミノメチルー2ーオキソオキサゾリジンー3ー イル) -2, 2' -ジフルオロビフェニル、4, 4' - $\forall X (5 (S) - 2 - (N, N - \emptyset) + \emptyset)$ トアミドメチルー2ーオキソオキサゾリジン-3-イ (1, 1) (1, 2) (S) -アセトアミドメチル-2-オキソオキサゾリジ $\gamma = 3 - 4 \gamma$ $\gamma = 2 - 4 \gamma$ $\gamma =$ メチルアミノ) アセトアミドメチルー2ーオキソオキサ ゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロビフェニ ル、4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキソ オキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロー 4'-(5(S)-イミダゾ-1-イルメチル-2-オ キソオキサゾリジン-3-イル) ビフェニル、4、4' ービス(5(R)ーブチリルオキシメチルー2ーオキソ オキサゾリジン-3-イル)-3,3'-ジメトキシビ フェニル、4, 4'ービス(5(R)ーヒドロキシメチ ルー2ーオキソオキサゾリジン-3-イル)-3,3 ージメトキシビフェニル、4, 4'ービス(5(R)ー メタンスルホニルオキシメチルー2-オキソオキサゾリ ジン-3-イル) -3, 3' -ジメトキシビフェニル、 4-(5(R)-ヒドロキシメチル-2-オキソオキサ プリジン-3-イル)-4'-(5(R)-メタンスル ホニルオキシメチルー2-オキソオキサゾリジン-3-(1/1) (-3) (3) (-3) (3) (-3) (4) (4) (4)ビス(5(R)-アジドメチル-2-オキソオキサゾリ ジン-3-イル) -3, 3' -ジメトキシビフェニル、 4, 4'-ビス(5(S)-アミノメチル-2-オキソ オキサゾリジン-3-イル)-3,3'-ジメトキシビ フェニル、4, 4'ービス(5(S)ーアセトアミドメ

チルー2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-3. 3'ージメトキシビフェニル、4-(5(R)-アジド メチルー2ーオキソオキサゾリジン-3ーイル)-4' - (5(R)-ヒドロキシメチル-2-オキソオキサゾ リジン-3-イル) -3, 3' -ジメトキシビフェニ ル、4-(5(S)-アミノメチル-2-オキソオキサ ゾリジン-3-イル)-4'-(5(R)-ヒドロキシ メチルー2ーオキソオキサゾリジン-3ーイル)-3, 3'ージメトキシビフェニル、4-(5(S)-アセト アミドメチルー2ーオキソオキサゾリジンー3ーイル) -4'-(5(R)-アセトキシメチル-2-オキソオ キサゾリジン-3-イル)-3,3'-ジメトキシビフ エニル、4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オ キソオキサゾリジン-3-イル)-4'-(5(R)-ヒドロキシメチルー2ーオキソオキサゾリジン-3-イ ル) -3, 3' -ジメトキシビフェニル、3', 4-ビ ス (2-オキソー5 (R) -フタルイミドメチルーオキ サゾリジン-3-イル)-2-フルオロビフェニル、 3', 4-ビス(5(S)-アミノメチル-2-オキソ オキサゾリジン-3-イル)-2-フルオロビフェニ ル、3', 4ービス(5(S)-アセトアミドメチルー 2-オキソオキサゾリジン-3-イル) -2-フルオロ ビフェニル、2, 2'ージフルオロー4-(5(R)-メトキシメトキシメチルー2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-4'-(2-オキソ-5(S)-フタルイ ミドメチルオキサゾリジン-3-イル) ビフェニル、4 - (5 (S) -アミノメチル-2-オキソオキサゾリジ (2) (2) (3) (3) (4) (5) (4) (5)(R) -メトキシメトキシメチル-2-オキソオキサゾ リジン-3-イル) ビフェニル、4-(5(S)-アセ トアミドメチルー2ーオキソオキサゾリジンー3ーイ ル) -4'-(5(R)-メトキシメトキシメチル-2 ーオキソオキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフ ルオロビフェニル、4-(5(S)-アセトアミドメチ -ジフルオロ-4'-(5(R)-ヒドロキシメチルー 2-オキソオキサゾリジン-3-イル) ビフェニル、 4, 4'-ビス(5(S)-アセトアミドメチルー2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフル オロビフェニル、4-(5(S)-アセトアミドメチル -2-オキソオキサゾリジン-3-イル) -2, 2'-ジフルオロー4'-(5(S)-(1, 2, 3-トリア ゾールー1ーイル) メチルー2ーオキソオキサゾリジン -3-イル) ビフェニル、4-(5(S)-アセトアミ ドメチルー2ーオキソオキサゾリジンー3ーイル)ー 4'-(5(S)-グアニジノアセトアミドメチル-2 ーオキソオキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフ ルオロビフェニル、4-(5(S)-アセトアミドメチ ルー2ーオキソオキサゾリジン-3ーイル)-4'-(5(R)-(イソオキサゾール-3-イル)オキシメ

チルー 2- オキソオキサゾリジンー 3- イル) - 2、 2 ' - ジフルオロビフェニル、 4- (5 (S) - アセトアミドメチルー 2- オキソオキサゾリジンー 3- イル) - 4 ' - (5 (R) - (1, 2, 5- チアジアゾールー3- イル) オキシメチルー 2- オキソオキサゾリジンー3- イル) - 2、 2 ' - ジフルオロビフェニルまたはその製薬学的に許容される塩、もしくはその溶媒和物、

(5) 一般式(III)

【化9】

(式中、 R^1-R^4 及びQは、一般式(I)で定義したものと同義であり、 R^9 及び R^{10} は、それぞれ独立して存在して、同一であっても異なっていてもよく、水酸基、 C_1-C_8 の直鎖アルキルオキシ基、 C_3-C_8 の分岐アルキルオキシ基、 C_1-C_8 の直鎖アルキル基を表すか、または、 R^9 と R^{10} が一緒になって、それらが結合するホウ素原子と共に、ボロン酸から誘導される環状構造の官能基を形成するか、あるいは、有機ホウ素から誘導される環状構造の官能基を形成してもよい。)で示される化合物またはその製薬学的に許容される塩、もしくはその溶媒和物、

の官能基を形成してもよい。) で示される化合物または その製薬学的に許容される塩、もしくはその溶媒和物、 3- (3-フルオロ-4- (4, 4, 5, 5-テトラメチルー1, 3,2-ジオキサボロラン-2-イ ル)フェニル) -2-オキソ-5(R) -フタルイミド メチルオキサゾリジン、5 (R) -アセトキシメチル-3-(3-フルオロ-4-(4, 4, 5, 5-テトラメ チルー1, 3, 2 - ジオキサボロラン - 2 - イル)フェ (2-1) (3-1) (3-1) (3-1) (3-1) (3-1)(N, N-ジメチルアミノ) アセトアミド) メチルー3 - (3-フルオロ-4- (4, 4, 5, 5-テトラメチ ルー1, 3, 2ージオキサボロラン-2-イル) フェニ ル) -2-オキソオキサゾリジン、5(S)-(N-(tertーブトキシカルボニル) グリシル) アミノメ チルー3- (3-フルオロ-4-(4, 4, 5, 5-テ トラメチルー1, 3, 2 - ジオキサボロランー2 - イ ル)フェニル) -2-オキソオキサゾリジン、5(R) -tert-ブチルジメチルシリルオキシメチル-3-(3-フルオロー4-(4, 4, 5, 5-テトラメチル -1, 3, 2-ジオキサボロラン-2-イル)フェニ ル) -2-オキソオキサゾリジン、5(S)-N, N-ジメチルアミノメチルー3ー(3-フルオロー4-(4, 4, 5, 5ーテトラメチルー1, 3, 2ージオキ サボロラン-2-イル)フェニル)-2-オキソオキサ ゾリジン、5(S)-(N-tert-ブトキシカルボ

ニル-N-メチルアミノ) メチル-3-(3-フルオロ

-4-(4, 4, 5, 5-テトラメチル-1, 3, 2-

ジオキサボロランー2ーイル)フェニル)ー2ーオキソオキサゾリジン、5 (S)ーtert-プトキシカルボニルアミノメチルー3ー (3ーフルオロー4ー(4, 4, 5, 5ーテトラメチルー1, 3, 2ージオキサボロランー2ーイル)フェニル)ー2ーオキソオキサゾリジン、5 (S)ーアセトアミドメチルー3ー(3ーフルオロー4ー(4, 4, 5, 5ーテトラメチルー1, 3, 2ージオキサボロランー2ーイル)フェニル)ー2ーオキソオキサゾリジン、3ー(3ーフルオロー4ー(4, 4, 5, 5, ーテトラメチルー1, 3, 2ージオキサボロランー2ーイル)フェニル)ー5 (R)ーメトキシメチルー2ーオキソオキサゾリジン又はその製薬学的に許容される塩、もしくはその溶媒和物、(7)ー般式(IV)

【化10】

$$X \xrightarrow{R^2} R^1 \xrightarrow{Q}$$

(式中、 R^1-R^4 及びQは一般式(I)で定義したものと同義であり、Xは、ヨウ素原子、臭素原子、塩素原子、ハロゲン化アルキルスルホニルオキシ基、ジアリールホスフェイト基を表す。)で示される化合物を、一般式(III)

【化11】

(III) (式中、R¹-R⁴、R⁹、R¹⁰及びQは、請求項5 で示した一般式(III)で定義したものと同義であ る。)で示される化合物に変換し、次いで一般式(II I)で示される化合物と、一般式(V)

【化12】

$$\begin{array}{c|c}
 & R^5 \\
 & R^5 \\
 & R^5 \\
 & R^5 \\
 & R^7
\end{array}$$

(式中、 $R^5 - R^8$ 及びTは一般式(I)で定義したものと同義であり、Yは、ヨウ素原子、臭素原子、塩素原子、ログン化アルキルスルホニルオキシ基、ジアリールホスフェイト基を表す。)で示される化合物とを反応せしめることを特徴とする一般式(I)で示される化合物の製造方法、(8) (1) \sim (4) のいずれか1に記載の化合物またはその製薬学的に許容される塩、もしくはその溶媒和物を有効成分として含む医薬組成物、

(9) 抗菌剤である(8)に記載の医薬組成物、に関する。

[0008]

【発明の実施の形態】本明細書において、請求項1で記 載した、ある官能基について「置換されていてもよい」 置換基は、その置換基の個数や種類には限定されず、2 個以上の置換基が存在する場合には、それらは同一であ っても異なっていてもよく、いずれか2つの置換基が互 いに結合して環状構造をとっていてもよい。このような 置換基としては、ハロゲン原子(フッ素原子、ヨウ素原 子、臭素原子、塩素原子)、水酸基、アミノ基、C₁-Cgの直鎖のアルキル基(例えば、メチル基、エチル 基、n-ブチル基等)、C₃-C₈の分岐のアルキル基 (例えば、イソプロピル基、イソブチル基、 tert-ブチル基等)、C3-C8の環状アルキル基(例えば、 シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基 等)、C₁-C₈のアルカノイルアミノ基(例えば、ホ ルムアミド基、アセトアミド基、プロピオンアミド基、 イソブチルアミド基、ピバロイルアミノ基、グリシルア ミノ基、ヒドロキシアセトアミド基、セリールアミノ 基、ヒスチジルアミノ基、アルギニルアミノ基、グルク ロニル基等)、カルボキシル基、C₁-C₈のアルコキ シ基(例えば、メトキシ基、エトキシ基、イソプロポキ シ基等)、C1-C8のアルコキシカルボニル基、3か ら8員環の単環式不飽和炭化水素環(例えば、フェニル 基等)、単環性の不飽和複素環(例えば、イミダゾール -1-イル基、イミダゾール-4-イル基、1.2.3 -トリアゾール-1-イル基等)、アミノ保護基を有す る単環性の不飽和複素環(例えば、3-(tertーブ トキシカルボニル) イミダゾールー4ーイル基等)、グ アニジノ基、アミノ保護基を有するグアニジノ基(例え ば、ω1, ω2-ジーtert-ブトキシカルボニルグ アニジノ基等)、 $C_1 - C_8$ のアルカノイルオキシ基 (例えば、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル 基、tertープトキシカルボニル基等)、N, N-ジ C,-C。アルキルアミノ基(例えば、N, N-ジメチル アミノ基、N-エチルーN-メチルアミノ基等)、アル コキシフェニル基(例えば、メトキシフェニル基等)、 C,-C。のアルキルオキシカルボニルアミノ基(例え ば、メトキシカルボニルアミノ基、エトキシカルボニル アミノ基、tert-プトキシカルボニルアミノ基、4 メトキシベンジルオキシカルボニルアミノ基等)、オ キソ基等をあげることができる。

【0009】第1の本発明による一般式(I) および一般式(II) の誘導体において、 R^1-R^8 で示されるハロゲン原子とは、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子を意味し、好ましくはフッ素原子であり、T及びQで示されるハロゲン原子とは、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子を意味し、好ましくは塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子である。

【0010】 置換されていてもよい C_1-C_8 のアルコキシ基には、メトキシ基、エトキシ基ないしはn-ブチル基のごとき直鎖のアルキルオキシ基、イソプロピルオキシ基、イソプチルオキシ基、オンプチルオキシ基の如き分岐のアルコキシ基、トリフルオロメトキシ基、メトキシメチルオキシ基の如き置換アルコキシ基等があげられる。

【0011】 置換されていてもよい $C_1 - C_8$ のアルカノイルオキシ基には、アセトキシ基、プロピオニルオキシ基、ブチリルオキシ基の如き無置換のアルカノイルオキシ基、グリコロイルオキシ基、ラクトイルオキシ基、グリセロイルオキシ基、クロロアセトキシ基、メルカプトアセトキシ基、アミノアセトキシ基の如き置換基を有するアルカノイルオキシ基等があげられる。

【0012】置換されていてもよい $C_1 - C_8$ のアルキルスルホニルオキシ基には、メタンスルホニルオキシ基、エタンスルホニルオキシ基等があげられる。

【0013】置換されていてもよい $N-C_1-C_8$ アルキルアミノ基には、N-メチルアミノ基、N-エチルアミノ基、N-ブチルアミノ基、N-イソプロピルアミノ基等があげられる。

【0014】置換されていてもよいN、 $N-C_1-C_8$ ジアルキルアミノ基には、N, N-ジメチルアミノ基、<math>N, N-ジエチルアミノ基、<math>N-メチル-N-エチルアミノ基等があげられる。

【0015】置換されていてもよいC、一C。のアルカ ノイルアミノ基とは、置換基がない例としては、ホルム アミド基、アセトアミド基、プロピオンアミド基の如き 直鎖アルカノイルアミノ基や、イソブチルアミド基、ピ バロイルアミノ基の如き分岐のアルカノイルアミノ基等 があげられる。一方、置換基がある例の好ましい置換基 としては、水酸基、アミノ基、C、-С。のアルキル 基、C1-C8のアルカノイルアミノ基、カルボキシル 基、 $C_1 - C_8$ のアルコキシ基、 $C_1 - C_8$ のアルコキ シカルボニル基、3から8員環の単環性の不飽和炭化水 素環、単環性の不飽和複素環、アミノ保護基を有する単 環性の不飽和複素環、グアニジノ基、アミノ保護基を有 するグアニジノ基、CLICgのアルカノイルオキシ 基、N, N-ジC1-C8ジアルキルアミノ基、アルコ キシフェニル基、CューC8のアルキルオキシカルボニ ルアミノ基があげられ、その具体的な置換アルカノイル アミノ基の例としては、グリシルアミノ基、N-アセチ ルグリシルアミド基、N, N-ジメチルグリシルアミド 基、N-(tert-ブトキシカルボニル)グリシル) アミノ基、ヒドロキシアセトアミド基、セリールアミノ 基、N-α-tert-ブトキシカルボニル-O-te r tープチルーLーセリルアミノ基、ヒスチジルアミノ 基、 $N-\alpha$, im-ジ-tert-ブトキシカルボニル-L-ヒスチジルアミノ基、アルギニルアミノ基、N- α , $\omega 1$, $\omega 2 - hy - tert - \vec{y}h + \hat{y}$ ーLーアルギニルアミノ基、4ーアミノー2(S)ーヒ ドロキシブチルアミド基、(2S)ーヒドロキシー4ー (4ーメトキシベンジルオキシカルボニルアミノ)ブチ ルアミド基、2(S),3一ジヒドロキシプロピオンア ミド基、2(RS),3一ジアミノプロピオンアミド 基、2(RS),3一ジー(tertーブトキシカルボ ニルアミノ)プロピオンアミド基、カルボキシアセトア ミド基、エトキシカルボニルアセトアミド基、tert ーブトキシカルボニルアセトアミド基等があげられる。

【0016】置換されていてもよいC₃-C₈のシクロ アルケニルカルボニルアミノ基には、シクロヘキセンカ ルボキサミド基やシキミアミド基等があげられる。

【0017】 置換されていてもよい単環性の飽和複素環カルボニルアミノ基には、グルコピラヌロンアミド基や1,2,3,4ーテトラー〇ーアセチルグルコピラヌロンアミド基等があげられる

【0018】置換されていてもよい単環性の不飽和複素 環カルボニルアミノ基には、3H-イミダゾール-4-カルボキサミド基等があげられる。

【0019】置換されていてもよい $C_1 - C_8$ のアルキル (チオカルボニル) アミノ基には、チオアセトアミド 基やチオプロピオンアミド基等があげられる。

【0020】置換されていてもよい $N-C_1-C_8$ アルキル $-N-C_1-C_8$ アルカノイルアミノ基には、N-メチルアセトアミド基やN-エチルアセトアミド基等があげられる。

【0021】置換されていてもよいグアニジノ基には、 グアニジノ基、3-メチルグアニジノ基および2,3-ジメチルグアニジノ基等があげられる。

【0022】 置換されていてもよい $C_1 - C_8$ のアルキルスルホンアミド基には、メタンスルホンアミド基やトリフルオロメタンスルホンアミド基等があげられる。

【0023】 置換されていてもよい単環性の不飽和複素 環には、イミダゾールー1—イル基や1,2,3-トリ アゾールー1-イル基等があげられる。

【0024】 置換されていてもよい単環性の不飽和複素 環オキシ基には、 (イソオキサゾールー3ーイル) オキ シ基や (1, 2, 5ーチアジアゾールー3ーイル) オキ シ基等があげられる。

【0025】置換されていてもよい縮環した不飽和複素 環には、フタルイミド-2-イル基、イソインドリル-2-イル基やインドリル-1-イル基等があげられる。

【0026】置換されていてもよい $C_1 - C_8$ のアルキルオキシカルボニルアミノ基には、tert-プトキシカルボニルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基、エトキシカルボニルアミノ基や<math>4-メトキシベンジルオキシカルボニルアミノ基等があげられる。

【0027】 置換されていてもよいトリ $C_1 - C_8$ アルキルシリルオキシ基には、トリメチルシリル基や ter t-ブチルジメチルシリル基等があげられる。

【0028】 $N-C_1-C_8$ アルキル $-N-C_1-C_8$ アルキルオキシカルボニルアミノ基には、N-tertープトキシカルボニル-N-メチルアミノ基やN-tertrtープトキシカルボニル-N-エチルアミノ基等があげられる。

【0029】第1の本発明による一般式(I)で表されるビフェニル誘導体は、1個の不斉炭素を有するオキサゾリジノン環を2個持つことを特徴としており、さらには、官能基の種類あるいはその置換基の種類に応じてさらに1個以上の不斉炭素を加えて有する場合がある。本発明による化合物に存在する2個以上の不斉炭素は、それぞれ独立して(R)又は(S)配置をとることができ、それら2個以上の不斉炭素に基づく光学異性体やジアステレオ異性体などの立体異性体が存在する場合がある。純粋な形態の光学活性体、立体異性体の任意の混合物、ラセミ体などはいずれも本発明の範囲に包含される。

【0030】第1の本発明による一般式(Ⅰ)で表され るビフェニル誘導体は、遊離の形又は製薬学的に許容さ れる塩とすることができる。そのような塩としては、製 薬学的に許容される非毒性塩があげられる。好適な酸付 加塩としては、フッ化水素酸塩、塩酸塩、臭化水素酸 塩、ヨウ化水素酸塩等のハロゲン化水素酸塩、硫酸塩、 硝酸塩、燐酸塩、過酸化水素酸塩、炭酸塩等のような製 薬学的に許容できる無機酸との塩、また、酢酸塩、トリ クロロ酢酸塩、トリフルオロ酢酸塩、ヒドロキシ酢酸 塩、乳酸塩、酪酸塩、フマル酸塩、クエン酸塩、酒石酸 塩、シュウ酸塩、安息香酸塩、マレイン酸塩、プロピオ ン酸塩、蟻酸塩、リンゴ酸塩、マンデル酸塩、ステアリ ン酸塩、ニコチン酸塩等のような製薬学的に許容できる 有機カルボン酸との塩、メタンスルホン酸塩、エタンス ルホン酸塩、ベンゼンスルホン酸塩、p-トルエンスルホ ン酸塩、1-カンファースルホン酸塩等のアルキルスル ホン酸あるいはアリールスルホン酸との塩、さらには、 アスパラギン酸塩、グルタミン酸塩等の酸性アミノ酸と の塩等を用いることができる。また、好適なアルカリ付 加塩としては、ナトリウム塩、カリウム塩、カルシウム 塩、マグネシウム塩、アンモニウム塩等の無機アルカリ 塩、又はエタノールアミン、N, N-ジアルキルエタノ ールアミン塩、トリエタノールアミン塩、モルホリン 塩、チオモルホリン塩、ピペリジン塩、ピペラジン塩等 の有機塩基との塩等を用いることができる。

【0031】第1の本発明による一般式(I)で表されるビフェニル誘導体又はその塩は、製造条件により任意の結晶形として存在することができ、また、任意の水和物または溶媒和物として存在することもできる。これらの結晶形、水和物および溶媒和物並びにそれらの混合物も本発明の範囲に包含される。

【0032】本発明の別の観点からは、本発明により、 上記のピフェニル誘導体又はその塩、もしくはその溶媒 和物を有効成分として含む医薬品が提供される。本発明 により提供される医薬品は、例えば、抗菌剤として好適 に使用することができる。

【0033】本発明の第2の様態である一般式(III)において、 R^1-R^4 で示されるハロゲン原子とは、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子を意味し、好ましくはフッ素原子であり、Qで示されるハロゲン原子とは、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子を意味し、好ましくは塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子である。

【0034】一般式(III)において、 R^1-R^4 で示される置換されていてもよい C_1-C_8 のアルコキシ基とは、例えば、メトキシ基、エトキシ基、n一プロピルオキシ基、n一ブチルオキシ基等の C_1-C_8 の直鎖アルキルオキシ基、あるいは、イソプロピルオキシ基、イソブチルオキシ基、 R^1-R^4 でであるいは、イソプロピルオキシ基、 R^1-R^4 であるいは、 R^1-R^4 である。

【0035】一般式(III)において、R⁹とR¹⁰が一緒になって、それらが結合するホウ素原子と共にボロン酸から誘導される環状構造の官能基とは、例えば、エチレンジオキシボリル基、ピナコールボリル基(4.

4, 5, 5ーテトラメチルー1, 3, 2ージオキサボロランー2ーイル基)、カテコールボリル基(1, 3, 2ーベンゾジオキサボロランー2ーイル)等があげられ、有機ホウ素から誘導される環状構造の官能基として、例えば、9ーボラビシクロ(3, 3, 1)ノナンー9ーイル基,ボリナニル基等があげられる。

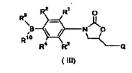
【0036】本発明の第3の様態である一般式(I)の 製造方法に用いられる一般式(IV)で示される化合物 および一般式(V)で示される化合物において、Xおよ びYで、選択されてもよい官能基のうち、ハロゲン化ア ルキルスルホニルオキシ基とは、トリフルオロメタンス ルホニルオキシ基等であり、また、ジアリールホスフェ イト基とはジフェニルホスフェイト基等である。

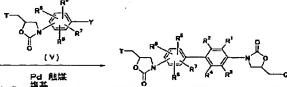
【0037】化合物の製造方法

第1の発明である一般式(I)は、種々の方法により製造されるが、本発明の第3の様態である一般式(I)の製造方法、即ち、本発明の第2の様態である一般式(II)を製造中間体とすることを特徴とする、一般式

(I)の製造方法を製造方法1として下記スキームに記

【0038】<u>製造方法1</u> 【化13】





(上記スキーム中、R¹-R¹⁰、 T、Q、X、Yは前 記で定義したものと同義である。)

【0039】本製造方法は第1工程と第2工程よりなるが、第1工程はさらに2つの方法、即ち、方法i)と方法ii)のいずれかを用いることができる。

【0040】第1工程の方法i)において、一般式(IV)の化合物(WO93/09103等を参考に製造できる)を、1当量または過剰量のホウ素化合物(例えば、ビス(カテコラート)ジボロン(2,2'ービー1,3,2ーベングジオキサボロール)、ビス(ピナコラート)ジボロン(4,4,4',4',5,5,5',5',5'ーオクタメチルー2,2'ージー1,3,2ージオキサボロラン)、ビス(エタンジオラート)ジボロン、ピナコールボラン(4,4,5,5,-テトラメチルー1,3,2ージオキサボロラン)等があげられる)と、0.001から1当量のパラジウム触媒(例えば、1,1'ービス(ジフェニルホスフィノ)フェロセ

ンジタロロパラジウム(II)ジクロロメタン錯体、ト リス (ジベンジリデンアセトン) ジパラジウム (0)、 トリス (ジベンジリデンアセトン) ジパラジウム (0) 一クロロホルム付加物、酢酸パラジウム(II)、テト ラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0)等 があげられる)と、1当量または過剰量の塩基(例え ば、リン酸三カリウム、酢酸カリウム、フッ化カリウ ム、フッ化セシウム、トリエチルアミン等があげられ る)の存在下、不活性溶媒(例えば、トルエン、N, N 一ジメチルホルムアミド、テトラヒドロフラン、ジメト キシエタン、1, 4-ジオキサン、アセトニトリル、ア セトン、エタノール、ジメチルスルホキシド、N, N-ジメチルアセトアミド、Nーメチルピロリジノン、ヘキ サメチルホスホリックトリアミド等があげられる)及び これらの混合溶媒中、ないしは含水溶媒中で、0℃から 200℃において、10分から10日間反応させた後 に、通常の後処理にかけることにより化合物 (I I I)

を得ることができる。

【0041】本工程において、反応促進や収率向上等の目的の為に必要に応じて、0.001から過剰量のホスフィン配位子(例えば、トリ(tertーブチル)ホスフィン、トリシクロヘキシルホスフィン、1,1'ービス(ジフェニルホスフィノ)フェロセン、2-(ジーtert-ブチルホスフィノ)ビフェニル、2-ジシクロヘキシルホスフィノー2'ー(N,Nージメチルアミノ)ビフェニル等)を添加してもよい。

【0042】第1工程の方法ii)においては、一般式 (IV) の化合物を、1 当量から過剰量のアニオン形成 剤(例えば、n-ブチルリチウム、tert-ブチルリ チウム、リチウムヘキサメチルジシラザン、金属マグネ シウム等があげられる)と、不活性溶媒(例えば、ペン タン、n-ヘキサン、トルエン、N, N-ジメチルホル ムアミド、テトラヒドロフラン、ジメトキシエタン、 1, 4-ジオキサン、アセトニトリル、ジメチルスルホ キシド、N、N-ジメチルアセトアミド、N-メチルピ ロリジノン、ヘキサメチルホスホリックトリアミド等が あげられる)及びこれらの混合溶媒中、-78℃から5 0℃において、1分から1日間反応させてアニオン等価 体とした後、1当量または過剰量のホウ素化合物 (例え ば、ホウ酸トリメチル、ホウ酸トリエチル、ホウ酸トリ -n-プロピル、ホウ酸トリ-n-ブチル、ホウ酸トリ イソプロピル、ホウ酸トリイソブチル、ホウ酸トリーs e c ーブチル、ホウ酸トリー t e r t ーブチル、9 ーメ トキシー9ーボラビシクロ[3.3.1]ノナン、1ーメ トキシボリナン等があげられる)と-78℃から50℃ において、1分から1日間反応させた後に、通常の後処 理にかけることにより一般式(III)の化合物を得る ことができる。

【0043】一般式(III)の化合物は通常の精製操作により単離することが可能である。例えば、分液操作法、蒸留法、昇華法、沈殿法、結晶化法、順相ないしは逆相のシリカゲルあるいはセルロースなどを用いたカラムクロマトグラフィー法、分取薄層クロマトグラフィー法、高速液体クロマトグラフィー法等を用いることができる。あるいは一般式(III)の化合物は、これらの単離精製を行うことなしに第2工程に用いることも可能である。

【0044】本反応により得られた一般式(III)の 化合物は、当業者に周知の方法で一般式(III)の定 義の範囲内において変換してもよい。

【0045】続く第2工程においては、当該の一般式 (III) の化合物と、1当量または過剰量の適当な一般式 (V) で示されるハロゲン化アリール、スルホン酸 誘導体あるいはリン酸誘導体を、0.001から1当量 のパラジウム触媒 (例えば、1,1'ービス (ジフェニルホスフィノ) ーフェロセンジクロロパラジウム (II) ジクロロメタン錯体、トリス (ジベンジリデンアセ

トン) ジパラジウム(0)、トリス(ジベンジリデンア セトン) ジパラジウム (0) ―クロロホルム付加物、酢 酸パラジウム(II)、テトラキス(トリフェニルホス フィン) パラジウム (0) 等があげられる) と、1 当量 または過剰量の塩基(例えば、リン酸三カリウム、酢酸 カリウム、フッ化カリウム、フッ化セシウム、トリエチ ルアミン等)の存在下、不活性溶媒(例えば、トルエ ン、N, N-ジメチルホルムアミド、テトラヒドロフラ ン、ジメトキシエタン、1,4-ジオキサン、アセトニ トリル、アセトン、エタノール、ジメチルスルホキシ ド、N, N-ジメチルアセトアミド、N-メチルピロリ ジノン、ヘキサメチルホスホリックトリアミド等があげ られる) 及びこれらの混合溶媒中、ないしは含水溶媒中 で、0℃から200℃において、10分から10日間反 応させた後に、通常の後処理にかけることにより本発明 である一般式(I)の化合物を得ることができる。

【0046】本工程において、反応促進や収率向上等の目的の為に必要に応じて、0.001から過剰量のホスフィン配位子(例えば、トリ(tert-ブチル)ホスフィン、トリシクロヘキシルホスフィン、2ー(ジーtert-ブチルホスフィノ)ビフェニル、2ージシクロヘキシルホスフィノー2'ー(N,Nージメチルアミノ)ビフェニル等があげられる)を添加してもよい。

【0047】本反応により得られた一般式(I)の化合物は、当業者に周知の方法で一般式(I)の定義の範囲内において変換してもよい。

【0048】一般式(I)の化合物は通常の精製操作により単離することが可能である。例えば、分液操作法、蒸留法、昇華法、沈殿法、結晶化法、順相ないしは逆相のシリカゲルあるいはセルロースなどを用いたカラムクロマトグラフィー法、分取薄層クロマトグラフィー法、高速液体クロマトグラフィー法等を用いることができる。

【0049】本発明による一般式(I)で表されるビフ エニル誘導体は、純粋な形態の光学活性体、立体異性体 の任意の混合物、ラセミ体等を包含する。立体異性体の 任意の混合物から純粋な形態の光学活性体を得る場合に は、ジアステレオ混合物を分離する際に用いられる通常 の分離精製法を用いることができ、例えば、蒸留法、昇 華法、沈殿法、結晶化法、順相ないは逆相のシリカゲル あるいはセルロースなどを用いたカラムクロマトグラフ ィー法、分取薄層クロマトグラフィー法、高速液体クロ マトグラフィー法等がある。ラセミ体から光学活性体を 得る方法としては、例えば、難溶で光学活性な塩の形成 による優先結晶析出光学分割法、微生物や酵素を用いた 光学分割法、高速液体クロマトグラフィー法を代表とす るキラルカラムによるクロマトグラフィー光学分割法、 又は、ラセミ混合物をジアステレオ混合物に誘導後に分 離し再度当該化合物へ変換して光学活性体を得る方法等 を利用することができる。これらの方法を適宜選択し、

あるいは組み合わせることにより本発明による一般式 (I)の純粋な形態の光学活性体を得ることができる。

【0050】本反応において、官能基Tの異なる2つ以上の一般式(V)の化合物を同時に用いることも出来る。これにより得られる複数の一般式(I)よりなる混合物は、混合物のまま用いてもよく、あるいは、通常の精製法により各々単離して用いてもよい。さらに、前述の光学活性体を得る方法により純粋な形態の光学活性体

を分離してもよい。または、各々を分離精製することな く、立体異性体の混合物のまま用いてもよい。

【0051】本発明の一般式(I)で表される化合物の製造は、上記本発明による製造方法1に限定されるものではなく、以下に示す製造方法2から製造方法6等を用いて製造することもできる。

【0052】製造方法2

【化14】

(上記スキーム中、 $R^1 - R^8$ は一般式(I)で定義したものと同義であり、 R^{11} 及び R^{12} は、同一であっても異なっていてもよく一般式(V)において官能基Yが選択される群から各々選択され、Wは一般式(I)で定義したT及びQより選択される。)

【0053】市販(アルドリッチ社(Aldrich 社) 製等) または化学文献に従って製造可能な一般式 (VI) の化合物と、1当量または過剰量の一般式(V II) の化合物(例えば、テトラヘドロン・アシンメト リー (TetrahedronAsymmetry)、 6巻、1181頁 (1995年) 等に記載の方法により 製造できる)を、0.001から1当量のパラジウム触 媒(例えば、1,1'ービス(ジフェニルフォスフィ ノ)ーフェロセンジクロロパラジウム(II)ジクロロ メタン錯体、トリス(ジベンジリデンアセトン)ジパラ ジウム(0)、トリス(ジベンジリデンアセトン)ジパ ラジウム(0)一クロロホルム付加物、酢酸パラジウム (II)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラ ジウム(0)、ビス(ジベンジリデンアセトン)パラジ ウム(0)等があげられる)と、1当量または過剰量の 塩基(例えば、ナトリウムtertーブトキシド、炭酸 セシウム、水酸化ナトリウム、リン酸三カリウム等があ げられる)の存在下、不活性溶媒(例えば、トルエン、 N, N-ジメチルホルムアミド、テトラヒドロフラン、 ジメトキシエタン、1, 4-ジオキサン、アセトニトリ ル、アセトン、エタノール、ジメチルスルホキシド、 N、N-ジメチルアセトアミド、N-メチルピロリジノ ン、ヘキサメチルホスホリックトリアミド等があげられ る) 及びこれらの混合溶媒中、ないしは含水溶媒中で、 0℃から200℃において、10分から10日間反応さ せた後に、通常の後処理にかけることにより一般式(V III) の化合物を得ることができる。

(1) 【0054】本工程において、反応促進や収率向上等の目的の為に必要に応じて、0.001から過剰量のホスフィン配位子(例えば、キサントホス(9,9ージメチルー4,6ービス(ジフェニルホスホノ)キサンテン)、トリ(tertーブチル)ホスフィン、2ー(ジーtertーブチルホスフィノ)ビフェニル、2ージシクロヘキシルホスフィノー2'ー(N,Nージメチルアミノ)ビフェニル等があげられる)を添加してもよい。【0055】得られた一般式(VIII)の化合物は、必要に応じて通常用いられている製造方法1に記載の方法等により単離精製したり、光学活性体を分離したりす

(VIII) の定義の範囲で変換することができる。 【0056】本製造方法において得られる一般式 (VI II) の化合物は 一般式 (I) に含有される化合物で

ることもでき、また当業者が周知の方法により一般式

II) の化合物は、一般式 (I) に含有される化合物であるが、さらに化学文献に記載されている当業者が周知の方法で一般式 (I) の定義の範囲内において変換することができる。

【0057】製造方法2において、官能基Wの異なる2つ以上の一般式(VII)の化合物を同時に用いることも出来る。これにより得られる複数の一般式(VIII)よりなる混合物は、混合物のまま用いてもよく、あるいは、通常の精製法により各々単離して用いてもよい。さらに、前述の光学活性体を得る方法により純粋な形態の光学活性体を分離してもよい。または、各々を分離精製することなく、立体異性体の混合物のまま用いてもよい。

【0058】また、本発明よる一般式(I)の化合物の別なる製造方法を下記スキームに示す。

【0059】製造方法3

【化15】

(上記スキーム中、 $R^1 - R^8$ は一般式 (I) で定義したものと同義であり、Zは一般式 (I) で定義したT及びQが選択される群より選択される。)

【0060】適当な温度(例えば還流)において、適当な溶媒中(例えばキシレン等)で、触媒量の臭化リチウムと、相当する当量あるいは過剰量のトリブチルホスフィンオキシドを10分から5時間反応させ、この反応混合物中に市販(アルドリッチ社製等)あるいは化学文献に従って製造可能な一般式(IX)のイソシアネートと市販あるいは化学文献に従って製造可能な一般式(X)で示されるエチレンオキシド誘導体(例えば、酪酸

(R) -グリシジル、酪酸(S) -グリシジル、ベンジル(R) -グリシジルエーテル、ベンジル(S) -グリシジルエーテル等)を同時に適当な温度(例えば還流)で加えた後に、30分から5時間同温度で反応させて一般式(XI)の化合物を得る。

【0061】得られた一般式(XI)の化合物は、必要に応じて通常用いられている製造方法1に記載の方法等により単離精製したり、光学活性体を分離したりすることもでき、また当業者が周知の方法により一般式(XI)の定義の範囲内で変換することができる。

【0062】一般式(XI)の化合物は、一般式(I)に含有される化合物であるが、さらに化学文献に記載されている当業者が周知の方法で一般式(I)が定義される範囲内で変換することができる。

【0063】本製造方法において、官能基Zの異なる2つ以上の一般式(X)の化合物を同時に用いることも出来る。これにより得られる複数の一般式(XI)よりなる混合物は、混合物のまま用いてもよく、あるいは、通常の精製法により各々単離して用いてもよい。さらに、前述の光学活性体を得る方法により純粋な形態の光学活性体を分離してもよい。または、各々を分離精製することなく、立体異性体の混合物のまま用いてもよい。

【0064】さらに、本発明よる一般式(I)の化合物は、下記のスキームによっても製造することが可能である。

【0065】<u>製造方法4</u> 【化16】

(上記スキーム中、 R^1-R^8 は一般式(I)で定義したものと同義であり、 R^{13} および R^{14} は、同一であっても異なっていてもよく、置換されていてもよいアルキルオキシカルボニル基、置換されていてもよいアリールオキシカルボニル基を表し、Zは前述と同義である。)

【0066】一般式 (XII) のアニリン誘導体は、種 々の業者(アルドリッチ社(Aldrich社)製等) より容易に購入でき、別法として、化学文献において知 られている方法で当業者により合成され得る。一般式 (X I I) のアニリン誘導体を適当な有機溶媒中 (テト ラヒドロフラン、1、4-ジオキサン、ジクロロメタン 等)、あるいはそれらの混合溶媒中で、1 当量から過剰 量の適当な塩基(炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウ ム、トリエチルアミン、4、4-ジメチルアミノピリジ ン等) 存在下、1当量から過剰量の適当な窒素原子のカ ルバメート型保護基導入に用いられる試薬(ベンジルク ロロホルメート、メチルクロロホルメート、二炭酸ジー tertーブチル等)と、通常用いられる反応条件で反 応させた後に、通常の後処理にかけることにより一般式 (X I I I) のカルバメート誘導体を得ることができ る。本反応のおいては、有機溶媒に水を共存させてSc hotten Baumann法を用いることも可能で ある。一般式(XIII)のカルバメート誘導体は、適 当な有機溶媒中(テトラヒドロフラン、N, N-ジメチ ルホルムアミド等)、あるいはそれらの混合溶媒中で、 適当な脱プロトン化剤(リチウム ジイソプロピルアミ ド、リチウム ビス (トリメチルシリル) アミド、n-ブチルリチウム, tert-ブチルリチウム等)を適当

な温度(好ましくは、一78℃から一20℃)で作用させた後に、市販あるいは化学文献に従って製造可能な一般式(X)のエチレンオキシド誘導体(例えば、酪酸(R)一グリシジル、酪酸(S)一グリシジル、ベンジル(R)一グリシジルエーテル、ベンジル(S)一グリシジルエーテル等)と適当な温度(例えば、一78℃から還流)で反応することにより一般式(XI)の化合物を得る。

【0067】製造方法4により得られる一般式(XI)の化合物は、必要に応じて通常用いられている製造方法1に記載の方法等により単離精製したり、光学活性体を分離したりすることもでき、また当業者が周知の方法により一般式(XI)の定義の範囲内で変換することができることは上記製造方法3による場合と同様である。

【0068】製造方法4により得られる一般式(XI)の化合物は、一般式(I)に含有される化合物であるが、さらに化学文献に記載されている当業者が周知の方

法で一般式(I)が定義される範囲内で変換することができることは上記製造方法3による場合と同様である。

【0069】製造方法4において、上記製造方法3による場合と同様に、官能基2の異なる2つ以上の一般式

(X) の化合物を同時に用いることも出来る。これにより得られる複数の一般式(XI)よりなる混合物は、混合物のまま用いてもよく、あるいは、通常の精製法により各々単離して用いてもよい。さらに、前述の光学活性体を得る方法により純粋な形態の光学活性体を分離してもよい。または、各々を分離精製することなく、立体異性体の混合物のまま用いてもよい。

【0070】さらに、本発明による一般式(I)の化合物は、下記のスキームによっても製造することが可能である。

【0071】<u>製造方法5</u> 【化17】

(上記スキーム中、 $R^1 - R^8$ は一般式 (I) で定義したものと同義であり、 R^{13} および R^{14} は、製造方法 4で定義したものと同義であり、T及びQは一般式 (I) で定義したものと同義である。)

【0072】製造方法4と同様にして得られたカルバメート誘導体(XIII)を適当な有機溶媒(N, N-ジメチルホルムアミド、テトラヒドロフラン、アセトニトリル、クロロホルム、酢酸エチル等)中、あるいはそれらの混合溶媒中、1当量から過剰量の適当な塩基(水素

化ナトリウム、水素化カリウム、トリエチルアミン等)存在下、1当量から過剰量の適当なアリル化剤(臭化アリル、塩化アリル等)を反応させて化合物(XIV)を得る。この反応においては、反応を早める目的ないしは収率を高める目的で必要に応じて、添加物(ヨウ化ナトリウム、ヨウ化テトラn-ブチルアンモニウム等)を加えることが可能である。

【0073】続いて化合物 (XIV) と、適当な有機溶媒 (テトラヒドロフラン、1,4-ジオキサン、n-ブ

タノール、tert-ブタノール、アセトニトリル、クロロホルム、酢酸エチル、N,N-ジメチルホルムアミド等)中、あるいはそれらの混合溶媒中、さらにはこれらの含水溶媒中で、触媒量(0.001当量から0.5当量)の四酸化オスミウムを、1当量から過剰量の適当な補助酸化剤(N-メチルモルホリン N-オキシド、トリメチルアミン N-オキシド等)の存在下、-50℃から150℃にて、10分から24時間反応させることにより化合物(XV)を得ることができる。

【0074】化合物(XV)の製造において、Sharplessらにより開発された不斉ジヒドロキシ化反応(ジャーナル・オブ・アメリカン・ケミカル・ソサイアティ(Journal of American Chemical Society)、110巻、1968頁、(1988年)等)を用いることにより、片方のエナンチオマーに富む化合物(XV)を製造することも可能である。あるいは、立体異性体の混合物より製造方法1に記載の通常用いられる方法により化合物(XV)の光学活性体を得ることもできる。

【0075】得られた化合物(XV)は、適当な有機溶媒(アセトニトリル、ジクロロメタン、テトラヒドロフラン、1,4-ジオキサン等)中、あるいはそれらの混合溶媒中で、適当な塩基(炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、トリエチルアミン、ピリジン等)と反応させることにより、一般式(I)においてTとQが共に水酸基である化合物を得ることができる。得られた化合物は、また

当業者が周知の方法により、一般式(I)でTとQが同一であっても、異なっていてもよい一般式(I)の定義の範囲の化合物に変換することができる。

【0076】一方、化合物(XIV)を用いてWO93/09103に開示されている方法(ヨードシクロカルバメーション反応)に準じてヨウ化物(XVI)を合成し、その後に一般式(I)で示される化合物を製造することも可能である。即ち、化合物(XIV)を適当な溶媒(ピリジン、クロロホルム等、好ましくはピリジン)中、あるいはこれらの混合溶媒中、2当量から過剰量のョウ素を作用させることによりヨウ化物(XVI)を得ることができる。該ョウ化物(XVI)は、一般式

(I) に含有される化合物であるが、さらに化学文献に 記載されている当業者が周知の方法で一般式(I) が定 義される範囲内で変換することができる。

【0077】得られた一般式(I)の化合物は、必要に応じて通常用いられている製造方法1に記載の方法等により単離精製したり、光学活性体を分離したりすることもでき、また当業者が周知の方法により一般式(I)の定義の範囲で変換することができる。

【0078】さらに、本発明よる一般式(I)の化合物は、下記のスキームによっても製造することが可能である

【0079】<u>製造方法6</u> 【化18】

(上記スキーム中、 $R^1 - R^8$ 、T、Qは一般式 (I) で定義したものと同義であり、Zは前述と同義である。)

【0080】一般式 (XII) のアニリン誘導体を適当な有機溶媒中 (トルエン、キシレン、テトラヒドロフラン、1,4ージオキサン、ジクロロメタン、N,N一ジメチルルホルムアミド等)、あるいはそれらの混合溶媒中で、一般式 (X)のエチレンオキシド誘導体 (例えば、酪酸 (R) 一グリシジル、酪酸 (S) 一グリシジル、ベンジル (R) 一グリシジルエーテル、ベンジル(S) 一グリシジルエーテル等)と反応させ、適当な温度 (例えば、室温から還流)で反応することにより一般

式(XVII)の化合物を得る。

【0081】本反応において、反応の促進あるいは収率の向上を目的として、触媒量ないしは過剰量の、例えば、酸性の物質(塩酸、臭化水素酸等の無機酸、酢酸、トリフルオロ酢酸、pートルエンスルホン酸などの有機酸、塩化アルミニウム、四塩化チタン等のルイス酸、シリカゲル、あるいは、ポリマー等に担持されていて反応の際に酸性物質として作用する物質(例えば、Nafion(登録商標)(アルドリッチ社(Aldrich社)))や、例えば、塩基性の物質(炭酸ナトリウム、炭酸カリウム等の無機塩基、トリエチルアミン、ジイソプロピルアミン等の有機塩基、あるいは、ポリマー等に

担持されていて反応の際に塩基性物質として作用する物質(例えば、Polymer supported phosphazene base(フルカ社(Fluka社)))を添加することもできる。

【0082】さらには、エナンチオマーに富む一般式 (XVII) の化合物を得ることを目的として、光学活性な化合物(例えば、(R)-1, 1'-ビ-2-ナフトール、Salen等)を、必要に応じては有機金属試薬と共に、反応に添加することも可能である。

【0083】本反応においては、上記製造方法3による 場合と同様に、官能基Zの異なる2つ以上の一般式

(X) の化合物を同時に用いることも出来る。これにより得られる複数の一般式(XVII)よりなる混合物は、通常の精製法により各々単離して用いてもよく、さらに、製造方法1で記載の光学活性体を得る方法により純粋な形態の光学活性体を分離してもよい。または、各々を分離精製することなく、立体異性体の混合物のまま用いてもよい。

【0084】続いて、一般式(XVII)を適当な有機溶媒中(ジクロロメタン、クロロホルム、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、トルエン、キシレン、1,4ージオキサン、N,N一ジメチルルホルムアミド等)、あるいはそれらの混合溶媒中で、2当量から過剰量の適当な炭酸誘導体(例えば、炭酸ジメチル、炭酸ジエチル、N,N'ーカルボジイミダゾール、トリホスゲン、ホスゲン等)と適当な温度(好ましくは、一78℃から室温)で反応させることにより、一般式(XI)の化合物を得る。

【0085】本製造方法により得られる一般式(XI)の化合物は、一般式(I)に含有される化合物であるが、さらに化学文献に記載されている当業者が周知の方法で一般式(I)が定義される範囲内で変換することができることは上記製造方法3による場合と同様である。

【0086】化合物の用途/医薬品組成物

本発明の一般式(I)で示されるビフェニル誘導体は、 既存薬が有効性を示す感受性菌(Staphyloco ccus aureus∜Staphylococcu s epidermidis等のStaphyloco ccus属、Streptococcus pneum oniaeやStreptococcus pyoge nes等のStreptococcus属、Enter ococcus faecalis&Enteroco ccus faecium等のEnterococcu s属、Haemophilus influenzae 等のHaemophilus属、Moraxella catarrhalis等のMoraxella属) に 加えて、前述の多剤耐性菌(MRSA、VRE、PRS P等)やある種のリネゾリド耐性菌に優れた抗菌活性を 有する。従って、本発明による化合物は、ヒトを含むほ 乳類の感染症の治療又は予防の目的の為に投与すること

ができる。

【0087】本発明の医薬組成物は、一般式(I)で示されるビフェニル誘導体またはその製薬学的に許容される塩もしくはそれらの溶媒和物を有効成分として含有する。本発明の有効成分としては、一般式(I)の遊離形態の化合物及び製薬学的に許容される塩もしくはそれらの溶媒和物からなる群から選ばれる物質を用いることができ、2種類以上の物質を組み合わせて用いてもよい。本発明の医薬としては、上記物質自体をそのまま用いてもよいが、通常は、有効成分である上記物質と1種または2種以上の製剤用添加物とを含む医薬組成物の形態として提供されることが望ましい。

【0088】本発明の化合物を有効成分とする医薬組成物は、経口および非経口(例えば静注、筋注、皮下投与、直腸投与、経皮投与など)のいずれかの投与経路で、ヒトおよびヒト以外の動物に投与することができる。従って、本発明による化合物を有効成分とする医薬組成物は、投与経路に応じた適当な剤型とされる。具体的には、カプセル剤、錠剤、細粒剤、顆粒剤、散剤、シロップ剤などの経口投与剤、あるいは、注射剤、坐剤、点眼剤、眼軟膏剤、点耳剤、皮膚粘膜吸収剤、吸入剤または外皮用剤などの非経口投与剤があげられる。これらの各種製剤は、通常用いられている賦形剤、崩壊剤、結合剤、滑沢剤などを用いて、常法により製造することができる。

【0089】例えば、経口投与及び坐剤にあっては、賦 形剤(乳糖、Dーマンニトール、トウモロコシデンプ ン、結晶セルロース等)、崩壊剤(クロスカルメロース ナトリウム、カルボキシメチルセルロース、カルボキシ メチルセルロースカルシウム等)、結合剤(ヒドロキシ プロピルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロ ース、ポリビニルピロリドン等)、滑沢剤(ステアリン 酸、ステアリン酸カルシウム、ステアリン酸マグネシウ ム等のステアリン酸金属塩、タルク等)、コーテイング 剤(セラック、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、 白糖、酸化チタン等)、可塑剤(グリセリン、ポリエチ レングリコール等)、基質(カカオ脂、ポリエチレング リコール、ハードファット等) 等の製剤用成分が、注射 剤あるいは点眼剤、点耳剤にあっては水性あるいは用時 溶解型剤型を構成しうる溶解剤ないし溶解補助剤(注射 用蒸留水、生理食塩水、エタノール、グリセリン、プロ ピレングリコール、ポリエチレングリコール、ポリプロ ピレングリコール、トウモロコシ油、ゴマ油等)、錯化 剤(ヒドロキシプロピルーβ-シクロデキストリン 等)、pH調整剤 (無機酸付加塩:オルトリン酸三ナトリ ウム、炭酸水素ナトリウム、クエン酸ナトリウム等、有 機塩基性塩:L-リジン、L-アルギニン等)、等張化 剤(食塩、ブドウ糖、グリセリン等)、界面活性剤(モ ノオレイン酸ソルビタン、ポリソルベート80等)、分 散剤 (D-マンニトール等)、安定化剤(抗酸化剤:ア

スコルビン酸、亜硫酸ナトリウム、ピロ亜硫酸ナトリウム等、キレート剤:クエン酸、酒石酸等)等の製剤成分が、また、眼軟膏剤、外皮用剤にあっては、軟膏剤、クリーム剤、貼付剤として適切な製剤成分(白色ワセリン、マクロゴール、グリセリン、流動パラフィン、綿布等)などを添加して製造することができる。

【0090】本発明の化合物を有効成分とする医薬組成 物は、本発明の化合物の他に臨床的に有用な既存の抗菌 剤(例えば、β-ラクタム系抗菌剤(カルバペネム類、 セファロスポリン類、セファマイシン類、ペニシリン 類)、グリコペプチド系抗菌剤、アンサマイシン系抗菌 剤、アミノグリコシド系抗菌剤、キノロン系抗菌剤、モ ノバクタム系抗菌剤、マクロライド系抗菌剤、テトラサ イクリン系抗菌剤、クロラムフェニコール系抗菌剤、リ ンコマイシン系抗菌剤、ストレプトグラミン系抗菌剤、 オキサソリジノン系抗菌剤、ホスホマイシン類、ノボビ オシン類、サイクロセリン類、モエノマイシン類等)か ら選択される1以上の既知薬物を含有するか、または共 に投与してもよい。また、本発明の化合物を含む医薬組 成物は、グラム陰性菌及び既存抗菌剤の耐性菌に対する 有効性を拡張ないしは向上させる目的で、薬剤排出ポン プ(Efflux pump)阻害剤や既存抗菌剤分解 酵素 (β-ラクタマーゼ等) 阻害剤等を含有するか、共 に投与してもよい。さらに、本発明の化合物を含む医薬 組成物は、ヒトを含むほ乳類の感染症の治療又は予防の 効果を高めるために抗菌剤でない既知の薬剤と組み合わ せて用いることもできる。

【0091】本発明の医薬組成物は、例えば抗菌剤としてヒトを含むほ乳類の感染症の治療又は予防の目的の為に投与することができるが、本発明の医薬組成物の使用量は特に限定されず、病原菌の種類、患者の年齢、体重、疾患の重篤度、などに応じて適宜の投与量を選択することが可能である。通常成人の場合、1日量として、経口投与で10mgから2000mgを1日1回ないしは、数回に分けて投与することができる。注射による投与の場合、静脈投与、皮下投与、筋内投与等が可能であるが、静脈投与は、ある時間にわたっての連続的な点滴によってもよい。尚、治療又は予防の目的、感染の部位や病原菌の種類、患者の年齢や症状などに応じて、その投与量を適宜増減することが望ましい。

[0092]

【実施例】本発明は以下の実施例で詳しく説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。さらに本発明を逸脱しない範囲で、種々の変形及び修正が可能であることは言うまでもない。尚、すべての温度はセ氏温度である。 1 H-NMRは核(プロトン)核磁気共鳴スペクトル法であり、本明細書に記載のデータは400MH $_{\rm Z}$ NMRを用いて測定した値であり、その化学シフトをテトラメチルシラン(TMS)からの低磁場側へのシフ

ト (ppm) で表した。MSはマススペクトル法であ り、m/z(質量/電荷)の単位で表す。EIは電子衝 撃法、FABは高速電子衝撃法、TSPはサーモスプレ 一法、ESIはエレクトロンスプレー法、(M) +は親 物質の陽イオン、(M+1) +は親物質に水素原子が付 加された陽イオン、($M+NH_4$) $^+$ は親物質にアンモ ニウムイオンが付加された陽イオン、(M+K)⁺は親 物質にカリウム原子が付加された陽イオン、(M+N a) +は親物質にナトリウム原子が付加された陽イオ ン、(M+CF₃COO)^一は親物質にトリフルオロ酢 酸が付加された陰イオン、(M+AcO) 一は親物質に 酢酸イオンが付加された陰イオンを表す。PTLCは、 分取薄層クロマトグラフィーを表す。 LH-20は、セ ファデックスTMLH-20(アマシャム社(Amer sham社)) を充填したカラムグロマトグラフィーを 表す。HPLCは、高速液体クロマトグラフィーを表 す。HPLCMSは、高速液体クロマトグラム質量分析 を表す。Rf値は、メルク社製 (Merck社) のカタ ログナンバー:1.05744を用いた、薄層クロマト グラフィーより算出した。構造式中、Bocはtert -ブトキシカルボニル基、TBSはtert-ブチルジメ チルシリル基、ZMPは4-メトキシベンジルオキシカ ルボニル基、TFAはトリフルオロ酢酸を表す。DMS Oはジメチルスルホキシドを表す。また、実施例で使用 する原料化合物の製法を参考例に示した。

【0093】参考例1

3- (3-フルオロ-4-ヨードフェニル) -5 (R) -ヒドロキシメチル-2-オキソオキサゾリジン 【化19】



WO93/09103に記載の3-(3-フルオロフェ ニル) -5(R) -ヒドロキシメチル-2-オキソオキ サゾリジン (8. 13g、28. 7 mmol) の酢酸 (81 ml)溶液を水浴で冷却下、一塩化ヨウ素 (1.0M in ジクロロメタン、160 ml、1 60 mmol) を20分かけて加え、室温で24時間 攪拌した。反応溶液を氷冷下、飽和チオ硫酸ナトリウム 水溶液 (350ml) に滴下し反応を停止した後、テト ラヒドロフラン (300 ml) を加えた。室温で水酸 化ナトリウム (65g、1.63mol) を1時間かけ て徐々に加え、その後メタノール (120 ml) を5 時間かけて加えた。更に水酸化ナトリウム (3g、75 mmol)を加え室温で30分間攪拌した後、有機層 を分取した。水層に混在する有機層を減圧留去後、水層 からクロロホルムで3回抽出した。合わせた有機層を無 水硫酸マグネシウムで乾燥後、濾過し、溶媒を減圧留去 した。残渣をメタノールで溶解、濾過し、濾液を減圧留

去後、得られた残渣を酢酸エチルに溶解し、その溶液に n-ヘキサンを加えて固体を析出させ、濾取して表題化 合物(8.94g、83%)を1次結晶として得た。更 に濾液を濃縮後、残渣から同様の手法により2次結晶 (1.82g、16%)を得た。

[0094] 1 H-NMR (CDC1 $_{3}$) δ 7. 67 (1H, dd, J=7. 8, 8. 2Hz), 7. 46 (1H, dd, J=2. 7, 8. 2Hz), 7. 06 (1H, m), 4. 75 (1H, m), 4. 02-3. 92 (3H, m), 3. 75 (1H, ddd, J=3. 9, 7. 3, 12. 7Hz), 2. 03 (1H, dd, J=7. 3, 7. 3Hz)

MS (FAB) : m/z 338 (M+1) +

【0095】参考例2

5 (S) -アミノメチル-3- (3-フルオロ-4-ヨ ードフェニル) -2-オキソオキサゾリジン 【化20】



参考例1に記載の3-(3-フルオロー4-ヨードフェ

ニル) -5 (R) -ヒドロキシメチル-2-オキソオキ サゾリジン (4. 36g、12. 9 mmol)、トリ エチルアミン (3.6 ml、25.8 mmol) のジ クロロメタン(100 ml)溶液に、氷冷下メシルク ロライド(1.2 ml、15.5 mmol)を加え、 室温で5時間攪拌した。反応をメタノールで停止後、反 応溶液を飽和食塩水に注ぎ、酢酸エチル、ジクロロメタ ンでそれぞれ2回づつ抽出した。合わせた有機層を無水 硫酸マグネシウムで乾燥後、濾過、溶媒を減圧留去して 粗メシル体を得た。得られた粗メシル体のN, N-ジメ チルホルムアミド (80 ml) 溶液にアジ化ナトリウ ム (5.02g、77.2 mmol)を加え、50℃ で16時間攪拌した。反応溶液を室温まで冷却後、水に 注ぎ、酢酸エチルで3回抽出した。有機層を無水硫酸マ グネシウムで乾燥後、濾過し、残渣をシリカゲルカラム クロマトグラフィー(酢酸エチル:n-ヘキサン=2: 3) で精製してアジド体を得た。アジド体のテトラヒド ロフラン (60 ml) と水 (6 ml) の混合溶液にト リフェニルホスフィン (5.6g、21.3 mmo 1) を加え、室温で3日間攪拌した。溶媒を減圧留去 後、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (クロ ロホルム:メタノール:28%アンモニア水溶液=1: 19:0から10:90:1) で精製して表題化合物 (4.20g、3段階、96%)を得た。 [0096] $^{1}H-NMR$ (CD₃OD) δ 7. 76 (1H, m), 7. 57 (1H, m), 7. 14 (1H, m), 4.71 (1H, m), 4.09 (1H, m), 3. 83 (1 H, m), 3. 01-2. 89 (2 H,

m) MS (FAB) : m/z336 (M+1) + 【0097】参考例3

5 (R) -アセトアミドメチル-3- (3-フルオロ-4-ヨードフェニル) -2-オキソオキサゾリジン 【化21】

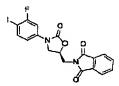


参考例2に記載の5 (S) -アミノメチル-3- (3-フルオロ-4-ヨードフェニル) -2-オキソオキサゾリジン512 mg, 1.52 mmol) のジクロロメタン (5 ml) 溶液にトリエチルアミン (0.43 ml、3.08 mmol) 、無水酢酸 (0.21 ml、2.22 mmol) を加え、室温で1.5時間攪拌した。反応をメタノールで停止後、溶媒を減圧留去した。残渣を水、ジエチルエーテルで洗浄して表題化合物 (545 mg、94%) を得た。

[0098] 1 H-NMR (DMSO-d₆) 8 8. 20 (1H, m), 7. 81 (1H, dd, J=7. 6, 8. 8Hz), 7. 53 (1H, dd, J=2. 5, 10. 8Hz), 7. 17 (1H, dd, J=2. 5, 8. 8Hz) 4. 72 (1H, m), 4. 09 (1H, dd, J=9. 2, 9. 2Hz), 3. 71 (1H, dd, J=6. 4, 9. 2Hz), 3. 43-3. 36 (2H, m), 1. 81 (3H, s)

MS (FAB): m/z379 (M+1) + 【0099】参考例4

3- (3-フルオロ-4-ヨードフェニル) -2-オキ ソ-5 (R) -フタルイミドメチルオキサゾリジン 【化22】



WO93/09103に記載の3-(3-フルオロフェニル)-5(R)-ヒドロキシメチルー2-オキソオキサゾリジン(54.6g、260 mmol)とpートルエンスルホニルクロリド(73.7g、390 mmol)をピリジン(250 ml)に溶解し、室温にて、5.5時間撹拌した。反応混合物を氷水(1000 ml)に注ぎ込み、析出した固形物を吸引濾取した。得られた固形物を水(800 ml)に懸濁し撹拌した後に吸引濾取した。この操作を2回繰り返して得られた固体を減圧下に50℃で乾燥して、3-(3-フルオロフェニル)-5(R)-(p-トルエンスルホニルオキシメチル)オキサゾリジン-2-オン(89.9g、9

5%) を得た。

[0100] $^{1}H-NMR$ (CDC1₃) δ 7. 78 (2H, m), 7. 32 (4H, m), 7. 17 (1 H, m), 6. 67 (1H, m), 4. 84 (1H, m), 4. 27 (2H, m), 4. 09 (1H, m), 3.89 (1H, m), 2.46 (3H, s) MS (FAB) : m/z 366 (M+1) +

【0101】上記の3-(3-フルオロフェニル)-5 (R) - (p-トルエンスルホニルオキシメチル) オキ サゾリジン-2-オン(6.0g、16.4 mmo 1) のアセトニトリル溶液 (100 m1) にフタルイ ミドカリウム (4.56g、24.6 mmol) を加 えて90℃にて2日間撹拌した。反応混合物より固形物 を濾別して得られた濾液を減圧下に濃縮した。得られた 残渣を酢酸エチルーメタノール (9:1) に溶解後、n -ヘキサンを加えて結晶化させた。析出した結晶を吸引 濾取し、減圧下に乾燥させて3-(3-フルオロフェニ ル) -2-オキソ-5 (R) -フタルイミドメチルオキ サゾリジン (3.16g、56%) を得た。

 $[0102]^{1}H-NMR (CDC1_{3}) \delta$ 7. 90 (2H, m), 7. 77 (2H, m), 7. 42 (1 H, m), 7.33 (1H, m), 7.21 (1H, m), 6.83 (1H, m), 4.99 (1H, m), 4. 10 (2H, m), 4. 00 (1H, m), 3. 9 0 (1 H, m)

MS (FAB) : m/z 341 (M+1) +

【0103】上記の3-(3-フルオロフェニル)-2 -オキソ-5(R)-フタルイミドメチルオキサゾリジ ン (12.3g、36.1 mmol)を酢酸 (350 m1) とトリフルオロ酢酸 (200 m1) の混合液に 溶解し、水浴で冷却下、一塩化ヨウ素 (1.0M ジク ロロメタン溶液、2.20 ml、2.20 mmol)を 20分かけて加え、室温で24時間攪拌した。析出した 固形物を吸引濾取し、ジエチルエーテルで3回洗浄して 表題化合物 (13.2g、78%) を得た。

 $[0104]^{1}H-NMR (CDC1_3) \delta$ 7. 90 (2H, m), 7. 77 (2H, m), 7. 69 (1 H, m), 7.50 (1H, m), 7.10 (1H, m), 5.00 (1H, m), 4.10 (2H, m), 4. 00 (1H, m), 3. 91 (1H, m) MS (FAB) : m/z 467 (M+1) +

【0105】参考例5

5 (S) -アセトキシメチル-3-(3-フルオロ-4 -ヨードフェニル) -2-オキ<u>ソオキサゾリジン</u> 【化23】



参考例1の3-(3-フルオロ-4-ヨードフェニル) -5 (R) -ヒドロキシメチル-2-オキソオキサゾリ ジン (836 mg、2.48 mmol) のジクロロ メタン (15 ml) 溶液にトリエチルアミン (1.0 4 ml、7. 46mmol)、無水酢酸(0. 35 m 1、3.71 mmol) を加え、室温で3時間攪拌し た。メタノールで反応を停止し、溶媒を減圧留去後、シ リカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:n-ヘキサン=1:1) で精製して表題化合物 (937 m g、99%)を得た。

 $[0106]^{1}H-NMR (CDCl_{3}) \delta$ 7. 69 (1 H, dd, J=7.0, 8.5 Hz), 7.46(1 H, dd, J=2.4, 10.2 Hz), 7.05(1H, m), 4.87 (1H, m), 4.36 (1H, dd, J=3. 9, 12, 2Hz), 4. 28 (1H, dd, J=4. 9, 12, 2Hz), 4. 08 (1H, dd, 9. 0, 9. 0Hz), 3. 78 (1H, dd, J=6.1, 9.0 Hz), 2.08 (3H, s) MS (FAB) : m/z 380 (M+1) +

【0107】参考例6

5(S)-tert-ブトキシカルボニルアミノメチル - 3 - (3 - フルオロ - 4 - ヨードフェニル) - 2 - オ キソオキサゾリジン

【化24】



参考例2の5 (S) - アミノメチル-3- (3-フルオ ロー4-ヨードフェニル) -2-オキソオキサゾリジン (511 mg、1.52 mmol) の1,4-ジオ キサン(5 ml)と水(2 ml)の混合溶液に、炭酸 ナトリウム (332 mg、3.13 mmol)、ジ -tert-ブチル ジカルボナート(0.66 ml、 2.87 mmol) を加え、室温で終日攪拌した。反 応溶液をジクロロメタンで希釈し、飽和塩化ナトリウム 水溶液で洗浄した。水層をクロロホルムで3回抽出後、 合わせた有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した。濾 過後、溶媒を減圧留去し、残渣をシリカゲルカラムクロ マトグラフィー (メタノール:クロロホルム=1:1 9) で精製し、表題化合物 (671 mg、100%) を得た。

 $[0.108]^{-1}H-NMR (CDCl_3) \delta$ 7. 69 (1 H, dd, J=7.7, 8.5 Hz), 7.49(1 H, dd, J=2.5, 10.2 Hz), 7.02(1 H, d d, J = 2.5, 8.5 Hz), 4.98(1H, brs), 4.77 (1H, m), 4.01 (1 H, dd, J=9.0, 9.0 Hz), 3.84(1 H, m), 3. 53 (1 H, dd, J=4.4)6. 1 Hz), 1. 40 (9 H, s)

MS (FAB): m/z 4 3 6 (M) ⁺
【0 1 0 9】参考例 7
3-(3-フルオロー4-ヨードフェニル)-5 (R)
-メトキシメチルー2-オキソオキサゾリジン
【化 2 5】



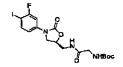
参考例1の3-(3-フルオロ-4-ヨードフェニル) -5(R)-ヒドロキシメチルー2-オキソオキサソリジン(113 mg、0.335 mmol)とヨウ化メチル(0.063 ml、1.012 mmol)のN,Nージメチルホルムアミド(2 ml)溶液に、氷冷下、水素化ナトリウム(60%inオイル、18 mg、0.45 mmol)を加え、室温で1時間攪拌した。水で反応を停止し、酢酸エチルで3回抽出した。合わせた有機層を飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、濾過した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:n-ヘキサン=2:3から1:1)で精製し、表題化合物(113 mg、96%)を得た。

[0110] 1 H-NMR (CDC1 $_{3}$) δ 7. 6 3 (1,H, dd, J=7. 1, 8. 5Hz), 7. 44 (1H, dd, J=2. 4, 10. 2Hz), 7. 0 0 (1H, dd, J=2. 4, 8. 5Hz), 4. 73 (1H, m), 3. 80 (1H, dd, J=9. 0, 9. 0Hz), 3. 84 (1H, dd, J=6. 3, 9. 0Hz), 3. 64-3. 56 (2H, m), 3. 38 (3H, s)

MS(EI):m/z351(M) + 【0111】参考例8

5 (S) - (N- (tert-ブトキシカルボニル) グ リシル) アミノメチルー3- (3-フルオロー4-ヨー ドフェニル) -2-オキソオキサブリジン

【化26】



加え、室温で終日攪拌した。反応溶液を飽和重曹水に注ぎ、酢酸エチルで3回抽出した。合わせた有機層を飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥、濾過後、溶媒を減圧留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(メタノール:クロロホルム=1:19)で精製して、表題化合物(394 mg、100%)を得た。

[0112] 1 H-NMR (CDC1₃) δ 7. 66 (1H, dd, J=6. 8, 8. 8Hz), 7. 43 (1H, dd, J=2. 4, 10. 0Hz), 6. 99 (1H, dd, J=2. 4, 10. 0Hz), 6. 86 (1H, dd, J=6. 0, 6. 0Hz), 5. 10 (1H, dd, J=6. 0, 6. 0Hz), 4. 75 (1H, m), 3. 99 (1H, dd, J=9. 2, 9. 2Hz), 3. 79-3. 73 (3H, m), 3. 69-3. 66 (2H, m), 1. 37 (9H, s) MS (TSP) positive: m/z511 (M+NH₄) $^{+}$ negative: m/z606 (M+CF₃CO

【0113】参考例9

【化27】

0) -



参考例1の3-(3-フルオロ-4-ヨードフェニル)-5(R)ーヒドロキシメチルー2ーオキソオキサゾリジン(207 mg、0.614 mmol)のN,Nージメチルホルムアミド(2 ml)溶液に、イミダゾール(84 mg、1.234 mmol)、tert-ブチルジメチルクロロシラン(139 mg、0.922 mmol)を加え室温で1時間費拌した。反応をメタノールで停止し、反応溶液を水に注いだ後、酢酸エチルで3回抽出した。合わせた有機層を飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、濾過した。溶媒を減圧留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:n-ヘキサン=1:4)で精製して、表題化合物(269 mg、97%)を得た。

[0114] 1 H-NMR (CDCl $_{3}$) δ 7. 6 2 (1H, m), 7. 44 (1H, dd, J=2. 7, 10. 5Hz), 7. 00 (1H, dd, J=2. 7, 8. 7Hz), 4. 66 (1H, m), 3. 97 (1 H, dd, J=8. 8, 8. 8Hz), 3. 89-3. 85 (2H, m), 3. 73 (1H, dd, J=3. 0, 11. 4Hz), 0. 79 (9H, s), 0. 03 (6H, s) MS (FAB) : m/z 452 (M+1)

【0115】参考例10

5 (S) -N, N-ジメチルアミノメチル-3-(3-フルオロー4ーヨードフェニル) -2-オキソオキサゾ リジン

【化28】



参考例2の5 (S) -アミノメチル-3- (3-フルオ ロー4ーヨードフェニル) -2-オキソオキサゾリジン $(389 \text{ mg}, 1.158 \text{ mmol}) \mathcal{O}1, 2-\frac{3}{2}$ ロロエタン (4 ml) とメタノール (4 ml) の混合 溶液に、37%ホルムアルデヒド水溶液(0.14 m 1)、酢酸(0.2 ml、3.494mmol)を加 え室温で30分間攪拌後、氷冷下、ナトリウム トリア セトキシボロハイドライド (630 mg、2.973 mmol)を加えた。室温で2時間攪拌後、更に、3 7%ホルムアルデヒド水溶液 (0.28 ml)、ナト リウム トリアセトキシボロハイドライド (532 m g、2.510 mmol) を加え、室温で2時間攪拌 した。溶媒を減圧留去した後、残渣を飽和炭酸カリウム と飽和食塩水の混合溶液(1:1)で希釈し、クロロホ ルムで抽出した。有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥 後、濾過し、溶媒を減圧留去した。残渣をシリカゲルカ ラムクロマトグラフィー (メタノール:クロロホルム= 1:9) で精製して、表題化合物 (392 mg、93 %) を得た。

 $[0116]^{1}H-NMR (CDCl_{3}) \delta$ 7. 6 7 (1H, dd, J = 7. 1, 8. 6Hz), 7. 46 (1 H, dd, J=2.6, 10.2 Hz), 7.06(1 H, dd, J=2.6, 8.6 Hz), 4.72(1H, m), 4. 01 (1H, dd, J=8.8,8. 8 H z), 3. 78 (1 H, dd, J = 7. 0, 8. 8 Hz), 2. 69-2. 58 (2 H, m), 2. 32 (6H, s)

MS (FAB) : m/z 365 (M+1) +

【0117】参考例11

5 (S) - (N-tert-ブトキシカルボニル-N-メチルアミノ) メチルー3ー (3-フルオロー4-ヨー ドフェニル) -2-オキソオキサゾリジン

【化29】



参考例6に記載の5 (S) - tert-ブトキシカルボ ニルアミノメチルー3ー (3ーフルオロー4ーヨードフ ェニル) -2-オキソオキサゾリジン(440mg、

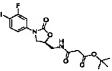
1. 01 mmol) とヨードメタン (0. 19 ml、 3. 05 mmol) のN, N-ジメチルホルムアミド (2 m1)溶液に、氷冷下、水素化ナトリウム (60 % in オイル、65 mg、1.625 mmo 1) を加え、氷冷下1時間攪拌した。反応を水で停止 し、溶液を飽和塩化アンモニウム水溶液に注いだ。クロ ロホルムで3回抽出後、合わせた有機層を無水硫酸マグ ネシウムで乾燥した。残渣をシリカゲルカラムクロマト グラフィー(メタノール:クロロホルム=1:19)、 (酢酸エチル:n-ヘキサン=1:9から1:1) で精 製して、表題化合物 (484 mg、100%) を得 た。

[0118] $^{1}H-NMR$ (CDCl₃) δ 7. 6 9 (1H, m), 7. 49 (1H, m), 7. 04 (1 H, dd, J=2.8,8.8Hz), 4.85 (1 H, m), 4.00 (1H, m), 3.88 (1H, m), 3.75-3.52(2H,m), 3.00(3H, s), 1. 43 (9H, s) MS (FAB) : m/z 450 (M) +

【0119】参考例12

5 (S) - tert-ブトキシカルボニルアセトアミド メチルー3ー (3-フルオロー4-ヨードフェニル) -2-オキソオキサゾリジン

【化30】



参考例2の5(S)-アミノメチル-3-(3-フルオ ロー4ーヨードフェニル) -2-オキソオキサゾリジン (63.5 mg、0.189 mmol)、マロン酸 モノ tert-ブチルエステル $(44 \mu l, 0.$ 286 mmol)、N-ヒドロキシベンゾトリアゾー ル (41.5 mg、0.307 mmol) のN, N 一ジメチルホルムアミド (1.5 ml) 溶液に、1-エチルー3-(3-ジメチルアミノプロピル)カルボジ イミド塩酸塩 (54.7 mg、0.285 mmo 1) を加え、室温で2時間攪拌した。反応溶液を飽和重 曹水に注ぎ、クロロホルムで3回抽出した。合わせた有 機層を飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウム で乾燥、濾過後、溶媒を減圧留去した。残渣をPTLC (メタノール:クロロホルム=3:97)で精製して、 表題化合物 (73.2mg、81%) を得た。 [0120] $^{1}H-NMR$ (CDC13) δ 7.98 (1H, m), 7.65 (1H, dd, m), 7.45 (1 H, d, J=1 0. 2 Hz), 6. 98 (1 H,d, J = 10.2 Hz), 4.78 (1H, m), 4.

0.0 (1 H, d.d, J = 9.0, 9.0 Hz), 3.79-3.67(3H, m), 3.21(2H, s),

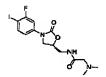
1. 40 (9H, s)

MS (FAB) : m/z 5 1 7 (M+K) +

【0121】参考例13

5 (S) - (2-(N, N-ジメチルアミノ) アセトア ミド) メチルー3ー (3ーフルオロー4ーヨードフェニ ル) -2-オキソオキサゾリジン

【化31】



参考例8の5 (S) - (N- (tert-ブトキシカル ボニル) グリシル) アミノメチルー3-(3-フルオロ -4-ヨードフェニル) -2-オキソオキサゾリジン (500 mg、1.014 mmol) のジクロロメ タン (5 m 1) 溶液に、トリフルオロ酢酸 (0.78 ml、10. 124 mmol) を加え、室温で16時 間攪拌した。溶媒を減圧留去後、残渣をLH-20 (ジ クロロメタン:メタノール=1:1)で精製して、アミ ン体を得た。得られたアミン体をジクロロエタン(4 m1) とメタノール (2 m1) の混合液に溶解し、3 7%ホルムアルデヒド水溶液 (0.3 ml)、酢酸 (0.17 ml、2.96 mmol) を加えた。氷冷 下、ナトリウム トリアセトキシボロハイドライド (5 62mg、2.65 mmol) を加え、氷冷下30分 間攪拌した。更に37%ホルムアルデヒド水溶液(0. 3 ml)、ナトリウム トリアセトキシボロハイドラ イド (582 mg、2.74 mmol) を加え、1 時間攪拌後、反応溶液を飽和重曹水に注いだ。クロロホ ルムで2回抽出後、合わせた有機層を無水硫酸ナトリウ ムで乾燥、濾過し、溶媒を減圧留去した。得られた残渣 をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (メタノール: クロロホルム=1:9)で精製して、表題化合物(40 2 mg、2段階、94%) を得た。

[0122] $^{1}H-NMR$ (CDC1₃) δ 7. 6 9 (1H, m) 7. 50 (1H, m), 7. 01 (1H, m), 4.81 (1H, m), 4.04 (1H, dd, J=9.2, 9.2Hz), 3.79 (1H, dd, J = 6.4, 9.2 Hz), 3.70 (2H, m), 3. 01-2. 89 (2H, m), 2, 24 (6H, s)

MS (FAB) : m/z 4 2 2 (M+1) +【0123】参考例14

3-(3-フルオロ-4-ヨードフェニル)-5(S) - (イミダゾールー1ーイル) メチルー2ーオキソオキ サゾリジン

【化32】



イミダゾール (22 mg、0.323 mmol) の N, N-ジメチルホルムアミド (1 ml) 溶液に、氷 冷下、水素化ナトリウム (60% in オイル、1 1. 2 mg、0.280 mmol) を加え、室温で 15分間攪拌した。氷冷下、メタンスルホン酸 3-(3-フルオロー4-ヨードフェニル) -2-オキソオ キサゾリジン-5 (S) -イルメチル エステル (79 mg、0.191 mmol) を加え、氷冷下30分 間、室温で16時間攪拌した。反応溶液を飽和食塩水に 注ぎ、クロロホルムで3回抽出した。合わせた有機層を 無水硫酸マグネシウムで乾燥後、濾過し、溶媒を減圧留 去した。得られた残渣をPTLC(メタノール:クロロ ホルム=1:9) で精製して、表題化合物 (52 m g、70%)を得た。

[0124] ¹H-NMR (DMSO-d₆) δ 7. 81 (1H, dd, J=7. 6, 8. 8Hz), 7. 67 (1H, s), 7. 50 (1H, dd, J =2. 4, 10. 8Hz), 7. 21 (1H, s), 7. 17 (1H, dd, J=2. 4, 8.8Hz), 6.9 0 (1H, s), 5.00 (1H, m), 4.37 (1 H, d, J=4.8Hz), 4.16(1H, dd, J=9.2, 9.2Hz), 3.80 (1H, dd, J= 5. 6, 9. 2Hz)

MS (FAB) : m/z 398 (M+1) +

【0125】参考例15

(R) -5-ブチリルオキシメチル-3-(3-ヨード フェニル) -2-オキソオキサゾリジン

【化33】



臭化リチウム (40 mg、 0.46 mmol) および トリブチルホスフィンオキシド (99 mg、 0.45 mmol) のキシレン溶液 (5 ml) を150℃の油浴 で1.5時間加熱した。(R) - 酪酸グリシジル(1.1 3 m1、 7.98mmol) および3-ヨードフェニル イソシアナート (1.0 ml、 7.59 mmol) のキ シレン溶液 (4.2 ml) を加え、同温で3.5時間攪 拌した。放冷後溶媒を減圧留去して得られた残渣に酢酸 エチルおよび水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層 を飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥し た。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラ ムクロマトグラフィー(酢酸エチル: n-ヘキサン=

1:2) で精製し、表題化合物(2.63 g、89

%)を得た。

[0126] 1 H-NMR (CDC1₃) δ 7.86 (1 H, t, J = 1.9 Hz), 7.58 (1H, ddd, J=0.7, 2.1, 8.2 Hz), 7.49 (1H, d dd, J = 1.0, 1.4, 7.8 Hz), 7.10 (1H, t, J = 8.0 Hz), 4.83-4.92 (1H,m), 4.39 (1H, dd, J=3.6, 12.2 H z), 4.31 (1H, dd, J=4.6, 12.2 H z), 4.11 (1H, t, J = 9.1 Hz), 3.81 (2H, dd, J=6.1, 9.0 Hz), 2.33 (2H, t, J = 7.5 Hz), 1.58-1.70 (2H, m), 0.93 (3H, t, J = 7.3 Hz) MS (EI) : m/z 389 (M) +

【0127】参考例16

(R) -5-ヒドロキシメチル-3-(3-ヨードフェ ニル) -2-オキソオキサゾリジン

【化34】



参考例15の(R)-5-ブチリルオキシメチル-3-(3-ヨードフェニル) -2-オキソオキサゾリジン (2.08 g、 5.34 mmol) のメタノール溶液 (50 m1) に28%ナトリウムメチラートメタノー ル溶液 (0.21 ml、 1.09 mmol) を室温にて 加え、同温で3.5時間攪拌した.反応溶液に1N塩酸 (1 ml) および水を加えて析出した固体を濾取し、 水で洗浄、乾燥することにより表題化合物(1.41 g、83%)を得た。

[0128] 1 H-NMR (CDCl $_{3}$) δ 7.87 (1H, t, J=1.9 Hz), 7.58 (1H, dd,J=1.7, 8.3 Hz), 7.47 (1H, d, J=8.0 Hz), 7.09 (1H, t, J=8.1 H)z), 4.70-4.80 (1H, m), 3.95-4.05 (3H, m), 3.76 (1H, ddd, J=3.9)7.3, 12.4 Hz), 2.29 (1H, dd, J=7.3 Hz)

【0129】参考例17

3- (3-ヨードフェニル) -2-オキソー5 (R) p-トルエンスルホニルオキシメチルオキサゾリジン 【化35】

参考例16の(R) -5-ヒドロキシメチル-3-(3 -ヨードフェニル) -2-オキソオキサゾリジン (63 8 mg、 2.00mmol) のピリジン溶液 (2.5

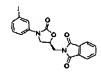
ml) にpートルエンスルホニルクロリド (571 m g、 3.00 mmol) を氷冷下にて加え、室温で45 分間攪拌した。さらにpートルエンスルホニルクロリド (390 mg、 2.00 mmol) を加え、3時間攪 拌した。反応溶液を氷水にあけ、酢酸エチルで抽出し た. 有機層を水(2回)、飽和食塩水で洗浄後、無水硫 酸マグネシウムで乾燥し、溶媒を減圧留去することによ り、表題化合物 (951 mg、 100%) を得た。 [0130] 1 H-NMR (CDCl₃) δ 7.76-7.81 (3H, m), 7.47-7.52 (2H, m), 7.34-7.38 (2H, m), 7.09 (1H, t, J = 8.3 Hz), 4.79-4.86 (1 H, m), <math>4.28 (1H, dd, J=4.1,11.2 Hz), 4.24(1 H, dd, J=4.6, 11.2 Hz), 4.08(1 H, t, J=9.0 Hz), 3.86 (1 H, dd,J = 5.8, 9.0 Hz), 2.46 (3H, s)

MS (E I) : m/z 474 (M) +

【0131】参考例18

3- (3-ヨードフェニル) -2-オキソ-5 (R) -フタルイミドメチルオキサゾリジン

【化36】



参考例17の3-(3-ヨードフェニル)-2-オキソ -5 (R) -p-トルエンスルホニルオキシメチルオキ サゾリジン (939 mg、 1.98 mmol) のアセ トニトリル溶液 (15 ml) にフタルイミドカリウム (561 mg、2.97mmol) を室温にて加え、2 日間加熱還流した、室温に放冷後、反応懸濁液を濾過 し、溶媒を減圧留去した。得られた残渣にジエチルエー テルを加えて濾取し、ジエチルエーテルおよびメタノー ルで洗浄することにより、表題化合物 (637 mg、 72%)を得た。

[0132] 1 H-NMR (CDC1₃) δ 7.90 (2 H, dd, J=3.0, 5.7 Hz), 7.84 (1)H, dd, J=1.7, 2.2 Hz), 7.77 (2H, dd, 2.9, 5.6 Hz), 7.56 (1H, ddd, J = 0.7, 2.5, 8.3 Hz), 7.48 (1H, dd d, 0.7, 1.5, 7.8 Hz), 7.09 (1H, t, J = 8.3 Hz), 4.95-5.03 (1H, m), 4.15 (1H, dd, J=6.6, 14.1 Hz), 4.11 (1H, t, J=8.8 Hz), 3.99 (1 H, dd, J = 5.9, 14.1 Hz), 3.89 (1H,dd, J = 6.1, 9.2 Hz)

MS (EI) : m/z 448 (M) +

【0133】参考例19

(R) -3-(3-フルオロフェニル) -2-オキソー

<u>5-(メトキシメトキシメチル)-2-オキサゾリジン</u> 【化37】



WO93/09103に記載の3-(3-フルオロフェニル)-5(R)-ヒドロキシメチル-2-オキソオキサゾリジン(2.11g、9.99mmol)のテトラヒドロフラン溶液(20 ml)に水素化ナトリウム(60%油状、599mg、15.0mmol)を氷冷下で加え、30分後に室温に昇温した。クロロメチルメチルエーテル(1.14 ml、15.0mmol)を氷冷下にて加え、室温で1.5時間攪拌した。反応溶液に氷冷下で飽和塩化アンモニウム水溶液を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去することにより、表題化合物の粗生成物(2.83 g)を得た。

[0134] 1 H-NMR (CDC1 $_{3}$) δ 7.45 (1H, dt, J=2.2, 11.1 Hz), 7.29-7.36 (1H, m), 7.26 (1H, ddd, J=0.9, 1.9, 8.2 Hz), 6.84 (1H, ddt, J=1.0, 2.7, 8.3 Hz), 4.78-4.85 (1H, m), 4.68 (2H, s), 4.07 (1H, t, J=6.3 Hz), 3.93 (1H, dd, J=6.3, 8.8 Hz), 3.84 (1H, dd, J=4.4, 11.2 Hz), 3.77 (1H, dd, J=4.2,11.0 Hz), 3.38 (3H, s)

MS (TSP): m/z 256 (M+1) + 【0135】 参考例20

(R) -3- (4-ブロモ-3-フルオロフェニル) -5- (メトキシメトキシメチル) -2-オキソオキサゾ

<u>リジン</u> 【化38】



参考例 190 (R) -3-(3-7)ルオロフェニル) -2-オキソー5-(メトキシメトキシメチル) -2-オキサゾリジンの粗生成物 $(2.83\ g)$ のN, N-ジメチルホルムアミド $(30\ m1)$ 溶液にN-ブロモコハク酸イミド $(2.67\ g)$ $(2.67\ g$

9, 2.6, 8.7 Hz), 4.79-4.86 (1H, m), 4.68 (2H, s), 4.05 (1H, t, J= 8.7 Hz), 3.92 (1H, dd, J=6.4, 8.8 Hz), 3.85 (1H, dd, J=4.2, 11.2 Hz), 3.76 (1H, dd, J=4.1, 11.2 Hz), 3.38 (3H, s)

MS (EI) : m/z 333, 335 (M) +

【0137】参考例21

3- (3-フルオロ-4-ヨードフェニル) -5 (S) - (1, 2, 3-トリアゾール-1-イル) メチル-2 -オキソオキサゾリジン

【化39】



5 (S) -アジドメチルー3- (3-フルオロー4-ヨードフェニル) -2-オキソオキサゾリジン (99 mg、0.276 mmol)、ノルボルナジエン (0.15 ml、1.390 mmol)のジオキサン (2 ml)溶液を加熱環流条件下、20時間攪拌した。室温まで冷却後、塩化メチレンを加え、飽和食塩水で洗浄した。有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥後、濾過した。溶媒を減圧留去して得られた残査をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(メタノール:クロロホルム=1:19)、LH-20(塩化メチレン:メタノール=1:1)で精製して、表題化合物(93 mg、87%)を得た。

[0138] 1 H-NMR (DMSO-d₆) 6 8. 17 (1H, d, J=1. 2Hz), 7. 82 (1H, dd, J=7. 6, 8. 8Hz), 7. 76 (1H, d, J=1. 2Hz), 7. 49 (1H, dd, J=2. 4, 10. 4Hz), 7. 14 (1H, dd, J=2. 4, 8. 8Hz), 5. 14 (1H, m), 4. 84 (2H, d, J=5. 2Hz), 4. 22 (1H, dd, J=9. 2, 9. 2Hz), 3. 89 (1H, dd, J=5. 6, 9. 2Hz)

 $MS (FAB^+) : m/z 381 (M+1) +$

【0139】参考例22

3-(3-フルオロ-4-ヨードフェニル)-5(R) -(イソオキサゾール-3-イル)オキシメチル-2-オキソオキサゾリジン

【化40】



参考例1の3-(3-フルオロ-4-ヨードフェニル) -5(R)-ヒドロキシメチル-2-オキソオキサゾリ ジン (320 mg、0.949 mmol)、3-ヒドロキシイソオキサゾール (89 mg、1.047 mmol)、トリフェニルホスフィン (324 mg、1.233 mmol)のテトラヒドロフラン (8 ml)溶液に、アゾジカルボン酸 ジエチル (40%inトルエン、0.38 ml、0.950 mmol)を加え、室温で3時間攪拌した。溶媒を減圧留去後、得られた残査をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ジエチルエーテル:n-ヘキサン=1:4から3:2)で精製して、表題化合物 (201 mg、52%)を得た。

[0140] 1 H-NMR (CDC1 $_{3}$) δ 8. 16 (1H, d, J=2.0Hz), 7. 71 (1H, d d, J=7.1, 8.6Hz), 7. 49 (1H, d d, J=2.6, 10.1Hz), 7. 08 (1H, d d, J=2.6, 8.8Hz), 6.00 (1H, d, J=2.0Hz), 5.03 (1H, m), 4.58 (1H, dd, J=3.6, 11.8Hz), 4.49 (1H, dd, J=4.4, 11.8Hz), 4.15 (1H, dd, J=9.0, 9.0Hz), 3.96 (1H, dd, J=6.3, 9.0Hz)

 $MS (E I^+) : m/z 4 0 4 (M) +$

【0141】参考例23

3-(3-7)ルオロ-4-3ードフェニル) -5 (R) -(1, 2, 5-7)デゾール-3-イル) オキシメチル-2-オキソオキサゾリジン

【化41】

参考例1の3-(3-フルオロ-4-ヨードフェニル)
-5(R)-ヒドロキシメチルー2-オキソオキサゾリジン(303 mg、0.899 mmol)、4-ヒドロキシー1,2,5-チアジアゾール(104 mg、1.019 mmol)、トリフェニルホスフィン(104 mg、1.172 mmol)のテトラヒドロフラン(8 ml)溶液に、アゾジカルボン酸 ジエチル(40%inトルエン、0.36 ml、0.900 mmol)を加え、室温で2時間攪拌した。溶媒を減圧留去後、得られた残査をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ジエチルエーテル:n-ヘキサン=1:1から1:0)、(酢酸エチル:n-ヘキサン=1:4から3:7)で精製して、表題化合物(232 mg、61%)を得た。

[0142] 1 H-NMR (DMSO-d₆) $^{.}$ 8 8. 45 (1H, s), 7. 84 (1H, dd, J=3. 6, 8. 8Hz), 7. 57 (1H, dd, J=2. 8, 11. 2Hz), 7. 23 (1H, dd, J=2. 8, 8. 8Hz), 5. 15 (1H, m), 4. 72-

4. 63 (2H, m), 4. 21 (1H, dd, J= 9. 2, 9. 2Hz), 3. 97 (1H, dd, J= 6. 4, 9. 2Hz)

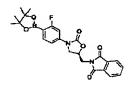
MS (TSP) positive : m/z404 (M+NH₄) +

negative : $m/z 534 (M+CF_3COO)$

【0143】 実施例1

3- (3-フルオロ-4-(4, 4, 5, 5-テトラメ チル-1, 3, 2-ジオキサボロラン-2-イル) フェ ニル) -2-オキソ-5(R) -フタルイミドメチルオ キサゾリジン

【化42】



アルゴン雰囲気下、参考例4の3-(3-フルオロ-4-ヨードフェニル)-2-オキソー5(R)-フタルイミドメチルオキサゾリジン(615 mg、1.320 mmol)、1,1'-ビス(ジフェニルフォスフィノ)-フェロセンジクロロパラジウム(II)ジクロロメタン錯体(108 mg、0.132mmol)、酢酸カリウム(389 mg、3.963 mmol)、ビス(ピナコレート)ジボロン(1.00g、3.937 mmol)のトルエン(8.8 ml)懸濁液を100℃で24時間攪拌した。室温まで冷却後、クロロホルムを溶出溶剤として用いて濾過し、濾液を飽和食塩水で洗浄した。水層をクロロホルムで3回抽出し、合わせた有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥後、濾過し、溶媒を減圧留去した。残渣をジエチルエーテルで洗浄し、表題化合物を得た。

【0144】HPLC測定条件

カラム: Mightysil RP-18 GP 5μ m 4.6×150 mm

(関東化学社製)

流速:1.0 ml/分

溶出溶剤: 0. 1%酢酸アンモニウム水溶液:アセトニトリル=55:45

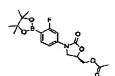
UV: 245nm

表題化合物の保持時間:29.51分

R f 値: 0. 7 6 (n ーヘキサン: アセトン=1:1) 【0145】実施例2

5 (R) ーアセトキシメチルー 3 ー (3 ー フルオロー 4 ー (4, 4, 5, 5 ー テトラメチルー 1, 3, 2 ー ジオ キサボロランー 2 ー イル) フェニル) ー 2 ー オキソオキ サゾリジン

【化43】



アルゴン雰囲気下、参考例5の5(S)ーアセトキシメ チルー3ー (3-フルオロー4-ヨードフェニル) -2 -オキソオキサゾリジン (95.6 mg、0.252 mmol), 1, $1'-\forall x$ ($\forall 7x=y$) ノ) -フェロセンジクロロパラジウム (II) ジクロロ メタン錯体 (21.2 mg、0.026mmol)、 酢酸カリウム (76.5 mg、0.779 mmo 1)、ビス(ピナコレート)ジボロン(129.8g、 0.511 mmol) のトルエン·(1.1 ml) 懸濁 液を100℃で20時間攪拌した。室温まで冷却後、ジ クロロメタンを溶出溶剤として用いて濾過し表題化合物 を得た。

【0146】HPLC測定条件

カラム: Mightysil RP-18 GP 5μ $m = 4.6 \times 150 mm$

(関東化学社製)

流速: 1. 0 ml/分

溶出溶剤: 0. 1%酢酸アンモニウム水溶液:アセトニ

トリル=55:45 UV: 245 nm

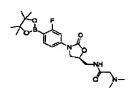
表題化合物の保持時間:16.54分

Rf値: 0.44 (アセトン: クロロホルム=1:9)

【0147】実施例3

5 (S) - (2-(N, N-ジメチルアミノ) アセトア ミド) メチルー3ー (3ーフルオロー4ー (4, 4, 5, 5-テトラメチルー1, 3, 2-ジオキサボロラン -2-イル)フェニル) -2-オキソオキサゾリジン

【化44】



アルゴン雰囲気下、参考例13に記載の5(S)-(2 - (N, N-ジメチルアミノ) アセトアミド) メチルー 3-(3-フルオロ-4-ヨードフェニル)-2-オキ ソオキサゾリジン (213 mg、0.506 mmo 1)、1,1'ービス(ジフェニルフォスフィノ)ーフ ェロセンジクロロパラジウム (II) ジクロロメタン錯 体 (50 mg、0.061 mmol)、酢酸カリウ ム (151mg、1.54 mmol)、ピス (ピナコ レート) ジボロン (324 mg、1.276 mmo 1) のトルエン (3.5 ml) 懸濁液を100℃で2 0時間攪拌した。室温まで冷却後、クロロホルムを溶出

溶剤として用いて濾過し、濾液を飽和食塩水で洗浄し た。水層をクロロホルムで3回抽出し、合わせた有機層 を無水硫酸マグネシウムで乾燥後、濾過し、溶媒を減圧 留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル:アセトン 1:0から1:1)で精製し て、表題化合物(180 mg, 84%)を得た。

【0148】HPLC測定条件

カラム: Mightysil RP-18 GP 5μ m 4.6×150mm

(関東化学社製)

流速:1.0 ml/分

溶出溶剤: 0. 1%酢酸アンモニウム水溶液: アセトニ

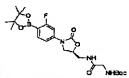
トリル=55:45 UV:245nm

表題化合物の保持時間:6.15分 Rf値:0.28 (酢酸エチル)

【0149】実施例4

5 (S) - (N-(tert-ブトキシカルボニル) グ リシル) アミノメチルー3ー (3-フルオロー4-<u>(4, 4, 5, 5ーテトラメチルー1, 3, 2ージオキ</u> サボロラン-2-イル)フェニル)-2-オキソオキサ ゾリジン

【化45】



アルゴン雰囲気下、参考例8に記載の5(S)-(N-(tertーブトキシカルボニル) グリシル) アミノメ チルー3-(3-フルオロ-4-ヨードフェニル)-2 ーオキソオキサゾリジン(200 mg、0.406 mmol) 、 1,1' -ビス (ジフェニルフォスフィ ノ) -フェロセンジクロロパラジウム (II) ジクロロ メタン錯体 (38 mg、0.047 mmol)、酢 酸カリウム (121 mg、1.233 mmol)、 ビス (ピナコレート) ジボロン (257 mg、1.0 12 mmol) のトルエン (2.5 ml) 懸濁液を1 00℃で24時間攪拌した。室温まで冷却後、ジクロロ メタンを溶出溶剤として用いて濾過し、濾液を濃縮して 表題化合物(490 mg)を得た。

【0150】Rf値:0.37 (メタノール:クロロホ ルム=1:9)

【0151】実施例5

5 (R) - tert-ブチルジメチルシリルオキシメチ ルー3-(3-フルオロー4-(4, 4, 5, 5-テト ラメチルー1, 3, 2 - ジオキサボロランー2 - イル) フェニル) -2-オキソオキサゾリジン

【化46】

アルゴン雰囲気下、参考例9に記載の5 (R) - ter t-ブチルジメチルシリルオキシメチル-3-(3-フ ルオロー4ーヨードフェニル) -2-オキソオキサゾリ ジン (166 mg、0.368 mmol)、1, 1'ービス(ジフェニルフォスフィノ)ーフェロセンジ クロロパラジウム (II) ジクロロメタン錯体 (31 mg、0.038 mmol)、酢酸カリウム (111 mg、1. 131 mmol)、ビス (ピナコレー ト) ジボロン (245 mg、0.965 mmol) のトルエン (2 ml) 懸濁液を100℃で2日間攪拌 した。更に1,1'ービス(ジフェニルフォスフィノ) -フェロセンジクロロパラジウム (II) ジクロロメタ ン錯体 (15 mg、0.018 mmol)、ビス (ピナコレート) ジボロン (120 mg、0.473 mmol)を加え、100℃で終日攪拌した。室温ま で冷却後、ジクロロメタンを溶出溶剤として用いて濾過 し、濾液を濃縮して表題化合物 (556 mg)を得 た。

【0152】Rf値:0.59(酢酸エチル:n-ヘキサン=1:1)

【0153】実施例6

5 (S) -N, N-ジメチルアミノメチル-3- (3-フルオロ-4- (4, 4, 5, 5-テトラメチル-1, 3, 2-ジオキサボロラン-2-イル) フェニル) -2 -オキソオキサブリジン

【化47】

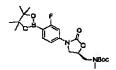
アルゴン雰囲気下、参考例10に記載の5(S)-N, N-ジメチルアミノメチルー3-(3-フルオロ-4-ヨードフェニル)-2-オキソオキサゾリジン(163 mg、0.448 mmol)、1,1'ービス(ジフェニルフォスフィノ)-フェロセンジクロロパラジウム(II)ジクロロメタン錯体(37 mg、0.045 mmol)、酢酸カリウム(132 mg、1.345 mmol)、ビス(ピナコレート)ジボロン(287 mg、1.13 mmol)のトルエン(2.5 ml) 懸濁液を100℃で終夜攪拌した。室温まで冷却後、ジクロロメタンを溶出溶剤として用いて濾過し、濾液を濃縮して表題化合物(514 mg)を得た。

【0154】Rf値:0.31 (メタノール:クロロホルム=3:17)

【0155】実施例7

 $\frac{5 \text{ (S)} - \text{(N-tert-ブトキシカルボニル-N-} }{\text{メチルアミノ)} \text{ メチル-3- (3-フルオロ-4-} }{\text{(4, 4, 5, 5-テトラメチル-1, 3, 2-ジオキ サボロラン-2-イル)} フェニル) -2-オキソオキサ ゾリジン$

【化48】



アルゴン雰囲気下、参考例11に記載の5(S)-(N -tert-ブトキシカルボニル-N-メチルアミノ) メチルーー3ー (3ーフルオロー4ーヨードフェニル) -2-オキソオキサゾリジン(164.6 mg、0.366 mmol)、1, 1'ービス(ジフェニルフォ スフィノ) -フェロセンジクロロパラジウム (I I) ジ クロロメタン錯体(30.2 mg、0.037 mm ol)、酢酸カリウム(112.5 mg、1.146 mmol)、ビス(ピナコレート)ジボロン(24 2. 5 mg、0. 955 mmol) のトルエン (3 m1) 懸濁液を100℃で24時間攪拌した。室温まで 冷却後、ジクロロメタンを溶出溶剤として用いて濾過し た。濾液を減圧留去後、残渣をシリカゲルカラムクロマ トグラフィー(酢酸エチル:ジクロロメタン=1:9) で精製して、表題の粗ホウ素体(220.2 mg)を 得た。

【0156】Rf値:0.40(酢酸エチル:n-ヘキサン=1:1)

【0157】実施例8

 $\frac{5(S) - t e r t - \vec{J} + \hat{\nu}$ カルボニルアミノメチル -3- $\frac{(3-7)(3-4-4-4)}{(3-7)(3-7)(3-4-4)}$ メチル-1, 3, 2-ジオキサボロラン-2-イル) フェニル) -2-オキソオキサゾリジン

【化49】



アルゴン雰囲気下、 参考例 6 に記載の 5 (S) - tertーブトキシカルボニルアミノメチル-3-(3-7ルオロ-4-ヨードフェニル) - 2-オキソオキサゾリジン (91.2 mg、0.209 mmol)、1,1'ービス (ジフェニルフォスフィノ) -フェロセンジクロロパラジウム (II) ジクロロメタン錯体 (17.8 mg、0.022 mmol)、酢酸カリウム (63.5 mg、0.647 mmol)、ビス (ピナコレート)ジボロン (133.5 mg、0.526 mmol)のトルエン (2 ml) 懸濁液を100℃で12時間攪拌した。室温まで冷却後、更に{1,1'ービ

ス (ジフェニルフォスフィノ) ーフェロセンジクロロパラジウム (II) ジクロロメタン錯体 (17.1 mg、0.022 mmol) を加え、100℃で2時間攪拌した。ジクロロメタンを溶出溶剤として用いて濾過し、濾液を濃縮後、残渣をショートシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:クロロホルム=1:9)で精製して、表題化合物(95.9 mg)を得た。

【0158】Rf値:0.33(酢酸エチル:クロロホルム=1:9)

【0159】実施例9

【化50】

アルゴン雰囲気下、 参考例3に記載の5 (R) -アセトアミドメチルー3ー (3-フルオロー4ーヨードフェニル) -2-オキソオキサゾリジン (1.063g、2.812 mmol)、1,1'ービス (ジフェニルフオスフィノ) -フェロセンジクロロパラジウム (II) ジクロロメタン錯体 (229 mg、0.280 mmol)、酢酸カリウム (828 mg、8.436 mmol)、ビス (ピナコレート) ジボロン (1.790g、2.192 mmol) のトルエン (20 ml) 懸濁液を100℃で20時間攪拌した。室温まで冷却後、クロロホルムを溶出溶剤として用いて濾過し、滤液を濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (アセトン:酢酸エチル=0:1から3:7) により精製して表類化合物 (986 mg) を得た

[0160] 1 H-NMR (CDC1 $_{3}$) δ 7. 72 (1H, dd, J=6. 8, 8. 0Hz), 7. 40 (1H, dd, J=2. 0, 11. 6Hz), 7. 20 (1H, dd, J=2. 0, 8. 0Hz), 6. 02 (1H, dd, J=6. 4, 6. 4Hz), 4. 79 (1H, m), 4. 06 (1H, dd, J=9. 2, 9. 2Hz), 3. 77 (1H, dd, J=6. 8, 9. 2Hz), 3. 72 (1H, ddd, J=3. 2, 6. 4, 14. 8Hz), 3. 62 (1H, ddd, J=6. 4, 6. 4, 14. 8Hz), 2. 02 (3H, s), 1. 36 (12H, s)

Rf値:0.17 (酢酸エチル)

MS (FAB) : m/z379 (M+1) + 【0161】実施例10 3-(3-フルオロ-4-(4, 4, 5, 5, -テトラメチル-1, 3, 2-ジオキサボロラン-2-イル)フェニル)-5(R)-メトキシメチル-2-オキソオキサゾリジン

【化51】



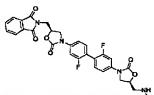
アルゴン雰囲気下、参考例7の3- (3-フルオロ-4-ヨードフェニル)-5(R)-メトキシメチル-2-オキソオキサゾリジン(53.3 mg、0.152 mmol)、1,1'-ビス(ジフェニルフォスフィノ)-フェロセンジクロロパラジウム(II)ジクロロメタン錯体(13 mg、0.016 mmol)、酢酸カリウム(50 mg、0.509 mmol)、ビス(ピナコレート)ジボロン(98 mg、0.386 mmol)のトルエン(1 ml) 懸濁液を100℃で終夜攪拌した。室温まで冷却後、ジクロロメタンを溶出溶剤として用いて濾過し、濾液を濃縮して表題の粗生成物を得た。

【0162】Rf値:0.42(酢酸エチル:n-ヘキサン=1:1)

【0163】実施例11

4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキソオキサソリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロ-4'-(2-オキソ-5(R)-フタルイミドメチルオキサソリジン-3-イル) ビフェニル

【化52】



アルゴン雰囲気下、参考例4記載の3 (3 ーフルオロー4ーヨードフェニル)ー2ーオキソー5 (R)ーフタルイミドメチルオキサゾリジン (301 mg、0.644 mmol)、実施例9記載の5 (S)ーアセトアミドメチルー3ー (3ーフルオロー4ー (4, 4, 5, 5ーテトラメチルー1, 3, 2ージオキサボロランー2ーイル)フェニル)ー2ーオキソオキサゾリジン (220 mg、0.582 mmol)、リン酸カリウム(161 mg、0.758 mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(68 mg、0.059 mmol)のN、Nージメチルホルムアミド(5 ml)懸濁液を80℃で19時間攪拌した。反応溶液を室温まで冷却後、クロロホルムで希釈し、水で洗浄した。水層をクロロホルムで3回、クロロホルム:メタノール=4:1の混合溶媒で2回、酢酸エチルで1

回抽出した。合わせた有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、濾過し、溶媒を減圧留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(アセトン:メタノール:クロロホルム=1:0:9から3:0:7から0:1:19)で精製して、表題化合物(227 mg、66%)を得た。

[0164] 1 H-NMR (DMSO-d₆) δ 8. 26 (1H, t, J=5.8Hz), 7.95-7.8 5 (4H, m), 7.65-7.38 (6H, m), 5.00 (1H, m), 4.78 (1H, m), 4.2 6 (1H, t, J=9.1Hz), 4.18 (1H, t, J=9.0Hz), 4.07-3.90 (3H, m) 3.79 (1H, dd, J=6.8, 9.5Hz), 3.44 (2H, t, J=5.4Hz), 1.8 4 (3H, s)

MS (FAB) : m/z 591 (M+1) +

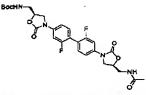
【0165】実施例11の化合物は下記の別なる方法によっても製造される。

【0166】実施例1に記載の3-(3-フルオロ-4 - (4, 4, 5, 5ーテトラメチル-1, 3, 2-ジオ キサボロラン-2-イル)フェニル)-2-オキソ-5 (R) -フタルイミドメチルオキサゾリジン (47 m g、 0.01 mmol)、参考例3に記載の5 (R) -アセトアミドメチル-3- (3-フルオロ-4 -ヨードフェニル) -2-オキソオキサゾリジン (42 mg、 0.11 mmol)、テトラキス(トリフ ェニルホスフィン) パラジウム (12 mg、 0.0 1 mmol) およびリン酸カリウム (28 mg、 0.13 mmol) のN, N-ジメチルホルムアミド (2 ml)溶液を80℃で4時間攪拌した. 放冷後、 溶媒を減圧留去して得られた残渣にジクロロメタンおよ び水を加え、ジクロロメタンで抽出した。有機層を水お よび飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥 した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカ ラムクロマトグラフィー (アセトン:n-ヘキサン= 1:1、次に、酢酸エチル:=1:1 続いて、クロロ ホルム:メタノール=20:1) で精製することにより 表題化合物 (31 mg、52%) を得た。

【0167】実施例12

 $\frac{4-(5(S)-rセトアミドメチル-2-オキソオキ サゾリジン-3-イル)-4'-(5(S)-tert -ブトキシカルボニルアミノメチル-2-オキソオキサ ゾリジン-3-イル)-2, 2'-ジフルオロビフェニ <math>\mu$

【化53】



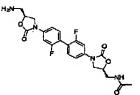
アルゴン雰囲気下、 実施例9に記載の5 (S) -アセ トアミドメチルー3ー (3-フルオロー4-(4, 4, 5, 5-テトラメチルー1, 3, 2-ジオキサボロラン -2-イル)フェニル)-2-オキソオキサゾリジン (51.8 mg、0.137 mmol)、参考例6 に記載の5(S)-tertーブトキシカルボニルアミ ノメチルー3ー (3-フルオロー4-ヨードフェニル) -2-オキソオキサゾリジン(59.2 mg、0.1 36 mmol)、リン酸カリウム (38.8 mg、 0. 183 mmol)、テトラキス(トリフェニルホ スフィン) パラジウム (16.2 mg、0.014 mmol) のN, N-ジメチルホルムアミド (1 m 1) 懸濁液を80℃で18時間攪拌した。反応溶液を室 温まで冷却後、飽和食塩水に注いだ。クロロホルムで3 回抽出後、合わせた有機層を無水硫酸ナトリウムで乾 燥、濾過し、溶媒を減圧留去した。残渣をシリカゲルカ ラムクロマトグラフィー (メタノール:クロロホルム= 1:19)、PTLC(メタノール:クロロホルム= 1:19)、LH-20(ジクロロメタン:メタノール =1:1) で精製して、表題化合物 (50.6 mg、 66%)を得た。

[0168] 1 H-NMR (DMSO-d₆) δ 8. 26 (1H, dd, J=5.8, 5.8Hz), 7.6 1-7.58 (2H, m), 7.50-7.41 (4H, m), 7.25 (1H, dd, J=5.8, 5.8 Hz), 4.80-4.71 (2H, m), 4.17 (2H, dd, J=9.0, 9.0Hz), 3.85 (1H, dd, J=5.8, 9.0Hz), 3.78 (1H, 5.8, 9.0Hz), 3.43 (2H, dd, J=5.8, 5.8Hz), 3.33-3.28 (2H, m), 1.84 (3H, s), 1.32 (9H, s)

MS (FAB): m/z560 (M) + 【0169】実施例13

4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-4'-(5(S)-アミノメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2, 2'-ジフルオロビフェニル

【化54】



実施例11の4-(5(S)-アセトアミドメチル-2 ーオキソオキサゾリジン-3-イル)-2, 2'-ジフ ルオロ-4'-(2-オキソー5(R)-フタルイミド メチルオキサゾリジン-3-イル)ビフェニル(452 mg、0.766 mmo1)のエタノール(10 m 1)懸濁液に、ヒドラジン一水和物(0.074 m 1、1.525 mmo1)を加え、80℃で20時間 攪拌した。室温まで冷却後、溶媒を減圧留去し、残渣を シリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム: メタノール:28%アンモニア水溶液=1:9:0、次 に10:90:1)で精製し、表題化合物(329 mg、93%)を得た。

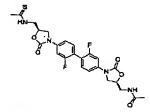
[0170] 1 H-NMR (DMSO-d₆) δ 8. 27 (1H, t, J=6.4Hz), 7.63-7.5 0 (2H, m), 7.50-7.41 (4H, m), 4.74 (1H, m), 4.65 (1H, m), 4.1 7 (1H, t, J=9.0Hz), 4.12 (1H, t, J=9.0Hz), 3.91 (1H, dd, J=6.3, 8.8Hz) 3.79 (1H, dd, J=6.6, 9.3Hz), 3.44 (2H, t, J=5.4Hz), 2.89-2.77 (2H, m), 1.84 (3H.s)

MS (FAB) : m/z 461 (M+1) +

【0171】実施例13の化合物は下記の別なる方法に よっても製造される。アルゴン雰囲気下、実施例12に 記載の4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキ ソオキサゾリジン-3-4ル) -4' -(5(S)-t)ertーブトキシカルボニルアミノメチルー2ーオキソ オキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロビ フェニル (460 mg、0.821 mmol) のト リフルオロ酢酸 (8 ml) と水 (0.8 ml) の混合 溶液を室温で2時間攪拌した。溶媒を減圧留去後、残渣 に飽和炭酸カリウム水溶液 (50 m1) ークロロホル ム (150 ml) -メタノール (10 ml) を加えて 溶解させた。有機層を分取後、水層からクロロホルムで 4回抽出した。合わせた有機層を無水硫酸ナトリウムで 乾燥後、溶媒を減圧留去し、残渣をシリカゲルカラムク ロマトグラフィー (メタノール:28%アンモニウム水 溶液: クロロホルム=1:0:9、次に15:1:8 5) で精製して表題化合物 (356 mg、94%) を 得た。

【0172】実施例14

<u>4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキソオキ</u> サゾリジン-3-イル)-4'-(5(S)-チオアセ トアミドメチルー2ーオキソオキサゾリジンー3ーイル) -2, 2'ージフルオロビフェニル 【化55】



実施例 1 3に記載の $4-(5(S)-7セトアミドメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-4'-(5(S)-アミノメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2, <math>2'-ジフルオロビフェニル(15.1 mg、0.033 mmol)のN, N-ジメチルホルムアミド(0.5 ml)溶液に、トリエチルアミン(<math>14\mu$ l、0.100 mmol)、エチルジチオアセテート(7.5μ l、0.065 mmol)を加え、室温で 14 時間攪拌後、溶媒を減圧留去した。残渣をLH-20(ジクロロメタン-メタノール:-1:1)、PTLC(メタノール:クロロホルム=1:24)で精製して、表題化合物(<math>13.6 mg、80%)を得た。

[0173] 1 H-NMR (CDC1 $_{3}$: CD $_{3}$ OD= 3:1) δ 7.54 (2H, m),7.45-7.3 7 (2H, m), 7.31-7.27 (2H, m),5.04 (1H, m),4.81 (1H, m),4.21-3.99 (2H, m),3.84 (1H, dd, J=6.6,9.3Hz),3.65-3.59 (2H,m),3.55-3.46 (2H,m),3.36 (1H,m),2.58 (3H,s),2.00 (3H,s)

MS (FAB): m/z519 (M+1) + 【0174】実施例15

【化56】

実施例13に記載の4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-4'-(5(S)-アミノメチル-2-オキソオキサゾリジン

-3-イル) -2, 2' -ジフルオロビフェニル (23.8 mg、0.052 mmol)、tertープトキシカルボニルー〇ーtertープチルーLーセリン (16.3 mg、0.062 mmol)、Nーヒドロキシベンゾトリアゾール (8.4 mg、0.062 mmol)のN, Nージメチルホルムアミド (0.5 ml)溶液に、氷冷下、1-エチルー3ー (3-ジメチルアミノプロピル)カルボジイミド塩酸塩 (11.9 mg、0.062 mmol)を加え、室温で終夜攪拌した。反応溶液を飽和重曹水に注ぎ、ジクロロメタンで3回抽出した。合わせた有機層を飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥、濾過した。溶媒を減圧留去した後、PTLC (メタノール:クロロホルム=1:19)で精製し、表題化合物 (37.3 mg、100%)を得た。

[0175] 1 H-NMR (CDC1₃) δ 7. 50 -7. 45 (2H, m), 7. 32-7. 21 (4H, m), 6. 72 (1H, brs), 5. 41 (1H, brs), 4. 86-4. 78 (2H, m), 4. 23 (1H, brs), 4. 10-4. 03 (2H, m), 3. 86-3. 63 (8H, m), 3. 43 (1H, dd, J=6. 0, 8. 8Hz), 2. 04 (3H, s), 1. 45 (9H, s), 1. 11 (9H, s) MS (FAB) : m/z 742 (M+K) $^{+}$

【0176】実施例16

4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキソオキサソリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロ-4'-(2-オキソ-5(S)-L-セリルアミノメチルオキサゾリジン-3-イル)ビフェニルトリフルオロ酢酸塩

【化57】

アルゴン雰囲気下、実施例 $1504-(66(S)-7セトアミドメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-4'-(5(S)-(N-<math>\alpha$ -tert-ブトキシカルボニルーO-tert-ブチルーL-セリルアミノ)メチルー2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2、2'-ジフルオロビフェニル(35.2mg、0.050mmol)のトリフルオロ酢酸(0.5ml)と水(0.05ml)の混合溶液を室温で24時間攪拌した。溶媒を減圧留去後、残渣をLH-20(ジクロロメタン:メタノール=1:1)で精製して、表題化合物(25.0mg、73%)をトリフルオロ酢酸塩として得た。

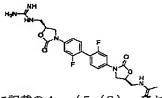
 $[0177]^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}) \delta 8.$

 $31-8.\ 21\ (2H,\ m)$, $7.\ 62-7.\ 57\ (2H,\ m)$, $7.\ 50-7.\ 41\ (4H,\ m)$ $4.\ 82-4.\ 72\ (2H,\ m)$, $4.\ 16\ (2H,\ ddd,\ J=9.\ 0,\ 9.\ 0,\ 9.\ 0Hz)$, $3.\ 81\ (2H,\ ddd,\ J=6.\ 4,\ 9.\ 0,\ 18.\ 0Hz)$, $3.\ 50$ $-3.\ 16\ (7H,\ m)$, $1.\ 84\ (3H,\ s)$ MS (FAB) : m/z 548 (M+1) +

【0178】実施例17

4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2, 2'-ジフルオロ-4'-(5(S)-グアニジノメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル) ビフェニル

【化58】



実施例13に記載の4-(5(S)-サセトアミドメチ ルー2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-4'-(5 (S) -アミノメチル-2-オキソオキサゾリジン $-3-4\nu$) -2, $2'-57\nu$ 9.8 mg、0.0647 mmol)のN, N-ジ メチルホルムアミド (0.5 ml) 溶液に、トリエチ ルアミン (17μl、0.0976 mmol)、1H -ピラゾール-1-カルボキサミジン塩酸塩(11.4 mg、0.0777 mmol) を加え、50℃で5 時間攪拌した。更にトリエチルアミン($17\mu1$ 、0. 0976mmol)、1H-ピラゾール-1-カルボキ サミジン塩酸塩 (11.4 mg、0.0777 mm o1)を加え、60℃で20時間攪拌した後、室温まで 冷却し、LH-20 (ジクロロメタン:メタノール= 1:1)で精製し、得られた固体をジクロロメタン、メ タノールで洗浄して、表題化合物 (17.4 mg、5 3%)を得た。

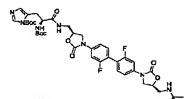
[0179] 1 H-NMR (DMSO-d₆) δ 8. 27 (1H, m), 7. 64 (1H,m), 7. 64-7. 59 (2H, m), 7. 50-7. 42 (4H, m), 4. 83 (1H, m), 4. 77 (1H, m), 4. 19 (2H, ddd, J=9. 3, 9. 3, 17. 1Hz), 3. 78 (2H, ddd, J=6. 8, 9. 2, 9. 2Hz), 3. 58-3. 54 (2H, m), 3. 45-3. 43 (2H, m), 1. 84 (3H, s)

MS (FAB) : m/z 5 0 3 (M+1) +

【0180】実施例18

4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキソオキ サゾリジン-3-イル) -4'-(5(S)-(N- α , im-ジーtert-ブトキシカルボニルーL-ヒ

スチジルアミノ) メチルー2ーオキソオキサゾリジンー 3ーイル) -2, 2'ージフルオロビフェニル 【化59】



実施例13に記載の4-(5(S)-ア€トアミドメチ ルー2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-4'-(5 (S) -アミノメチル-2-オキソオキサゾリジン -3-1ル) -2, 2' -ジフルオロビフェニル (3)0. 5 mg, 0. 066 mmol), $N-\alpha$, im ージーtertーブトキシカルボニルーLーヒスチジン (28. 3 mg, 0. 080 mmol), N-EF ロキシベンゾトリアゾール (10.8 mg、0.08 0 mm o 1) のN, N-ジメチルホルムアミド(0. 5 ml) 溶液に、氷冷下、1-エチル-3-(3-ジ メチルアミノプロピル) カルボジイミド塩酸塩 (15. 3 mg、0.080 mmol) を加え、室温で2時 間攪拌した。反応溶液を飽和重曹水に注ぎ、クロロホル ムで3回抽出した。合わせた有機層を飽和食塩水で洗浄 後、無水硫酸ナトリウムで乾燥、濾過した。溶媒を減圧 留去した後、残渣をPTLC (メタノール:クロロホル ム=1:9) で精製し、表題化合物(49.7 m g、94%)を得た。

[0181] 1 H-NMR (CDC1 $_{3}$) δ 7. 91 (1H, s), 7. 49-7. 90 (2H, m), 7. 34-72, 2 (4H, m), 7. 17 (1H, s), 4. 86-4. 74 (2H, m), 4. 44 (1H, brs), 4. 08 (1H, dd, J=9. 2, 9. 2Hz), 4. 00 (1H, dd, J=9. 2, 9. 2Hz), 3. 87-3. 80 (2H, m), 3. 71-3. 64 (4H, m), 3. 06 (1H, m), 2. 95 (1H, m), 2. 04 (3H, s), 1. 57 (9H, s), 1. 42 (9H, s)

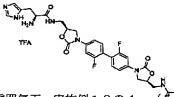
MS (FAB) : m/z 798 (M+1) +

【0182】実施例19

4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロ-4'-(5(S)-L-ヒスチジルアミノメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)ビフェニルトリフルオ

口酢酸塩

【化60】

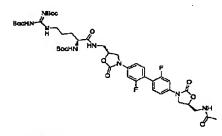


アルゴン雰囲気下、実施例18の4-((S) - アセトアミドメチルー2ーオキソオキサゾリジン-3ーイル) - 4' - (5 (S) - (N-α, im-ジーtertーブトキシカルボニルーLーヒスチジルアミノ) メチルー2ーオキソオキサゾリジン-3ーイル) - 2, 2'ージフルオロビフェニル (48.0 mg、0.060mmol)のトリフルオロ酢酸(1 ml)と水(0.1 ml)の混合溶液を室温で24時間攪拌した。溶媒を減圧留去し、残渣をLH-20(ジクロロメタン:メタノール=1:1)で精製して、表題化合物(35.5 mg、65%)を得た。

[0183] 1 H-NMR (DMSO-d₆) δ 8. 71 (1H, m), 8. 27 (1H, dd, J=5. 6, 5. 6Hz), 7. 61-7. 58 (3H, m), 7. 49-7. 40 (4H, m), 6. 89 (1H, s), 4. 80-4. 73 (2H, m), 4. 17 (2H, dd, J=9. 2, 9. 2Hz), 3. 82 (1H, m), 3. 78 (2H, dd, J=6. 6, 9. 2Hz), 3. 57-2. 96 (4H, m), 2. 93 (1H, m), 2. 78 (1H, m), 1. 84 (3H, s)

MS (FAB): m/z598 (M+1) + 【0184】実施例20

 $4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2, 2'-ジフルオロ-4'-(2-オキソ-5(S)-(N-<math>\alpha$, ω 1, ω 2-トリーtert-プトキシカルボニルーL-アルギニルアミノ)メチルオキサゾリジン-3-イル)ビフェニル【化61】



Nーヒドロキシベンソトリアゾール(10.9 mg、0.081 mmol)のN, N一ジメチルホルムアミド(0.5 ml)溶液に、氷冷下、1ーエチルー3ー(3ージメチルアミノプロピル)カルボジイミド塩酸塩(15.5 mg、0.081 mmol)を加え、室温で2.5時間攪拌した。反応溶液を飽和重曹水に注ぎ、ジクロロメタンで3回抽出した。合わせた有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥、濾過後、溶媒を減圧留去し、残渣をPTLC(メタノール:クロロホルム=1:19)、LH-20(ジクロロメタン:メタノール=1:1)で精製し、表題化合物(50.0 mg、81%)を得た。

[0185] ¹H-NMR (CDCl₃) & 7.56 (1H, m), 7.50-7.43 (2H, m), 7.33-7.20 (4H, m), 6.13 (1H, m), 4.84-4.78 (2H, m), 4.33 (1H, m), 4.09-4.01 (2H, m), 3.90-3.80 (3H, m), 3.75-3.64 (5H, m), 2.04 (3H, s), 1.79-1.52 (4H, m), 1.52 (9H, s), 1.46 (9H, s), 1.43 (9H, s)

MS (TSP) : m/z 9 1 7 (M+1) +

【0186】実施例21

4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-4'-(5(S)-L-アルギニルアミノメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロビフェニルトリフルオロ酢酸塩

【化62】

アルゴン雰囲気下、実施例20の4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロ-4'-(2-オキソー5(S)-(N-α,ω1,ω2-トリーtert-ブトキシカルボニルーLーアルギニルアミノ)メチルオキサゾリジン-3-イル)ビフェニル(48.8mg、0.053 mmo1)のトリフルオロ酢酸(1 m1)と水(0.1m1)の混合溶液を室温で終夜攪拌した。溶媒を減圧留去し、残渣をLH-20(ジクロロメタン:メタノール=1:1)で精製後、結晶をエーテル、ジクロロメタンで洗浄して、表題化合物(55.0 mg,96%)を得た。

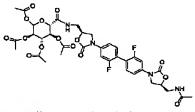
 $[0.187]^{1}H-NMR (CD_3OD) \delta 7.90$

(2H, s), 7. 64-7. 59(2H, m), 7. 44-7. 36(4H, m), 4. 85-4. 79(2H, m), 4. 24(1H, dd, J=9.2, 9.2Hz), 4. 20(1H, dd, J=9.2, 9.2Hz), 3. 93-3. 68(4H, m), 3. 61-3. 45(4H, m), 32, 2-3. 19(2H, m), 1. 97(3H, s), 1. 94-1. 83(2H, m), 1. 72-1. 64(2H, m) MS (FAB) : m/z 617 (M+1) +

【0188】実施例22

4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロ-4'-(2-オキソ-5(S)-(1,2,3,4-テトラーO-アセチル-D-グルコピラヌロンアミド)メチルオキサゾリジン-3-イル)ビフェニル

【化63】



実施例13に記載の4-(5(S)-アセトアミドメチ ルー2ーオキソオキサゾリジン-3ーイル)ー4'ー (5 (S) -アミノメチル-2-オキソオキサゾリジン -3- (1) - (2) - (3) mg、0.158mmol)、グルクロン酸より誘導 された1, 2, 3, 4-テトラーO-アセチルーDーグ ルコピラヌロン酸 (88 mg、0.243 mmo 1)、N-ヒドロキシベンゾトリアゾール (15 m g、0. 111 mmol) のN, N-ジメチルホルム アミド(0.5 ml)溶液に、氷冷下、1-エチルー 3- (3-ジメチルアミノプロピル) カルボジイミド塩 酸塩 (46 mg、0.240mmol) を加え、室温 で1時間攪拌した。反応溶液を飽和重曹水に注ぎ、ジク ロロメタンで4回抽出した。合わせた有機層を無水硫酸 ナトリウムで乾燥、濾過後、溶媒を減圧留去し、残渣を PTLC (メタノール:クロロホルム=1:19)、L H-20 (ジクロロメタン:メタノール=1:1) で精 製し、表題化合物(106 mg、83%、ジアステレ 才混合比 約2:1)を得た。

[0189] 1 H-NMR (CDCl $_{3}$) δ 7.50 -7.41 (6+2/3H, m), 6.89 (1/3 H, m), 6.61 (2/3H, m), 6.33 (2/3H, d, J=3.4Hz), 6.30 (1/3H, m), 5.71 (1/3H, d, J=8.3Hz), 5.51 (2/3H, dd, J=9.7, 9.7Hz), 5.27 (1/3H, d, J=9.7Hz), 5. 17 (1/3H, dd, J=9.7, 9.7H z), 5. 05 (1/3H, dd, J=8.3, 9.7 Hz), 4. 97 (2/3H, dd, J=3.4, 1 0.2Hz), 4. 84-4.81 (2H, m), 4. 29 (2/3H, d, J=10.2Hz), 4. 06-3.54 (8+1/3H, m), 2. 16 (2H, s), 2. 14 (1H, s), 2. 08 (2H, s), 2. 06 (3H, s), 2. 04 (1H, s), 2. 0 (1H, s), 1. 96 (2H, s), 1. 93 (3H, s)

MS (FAB): m/z827 (M+Na) + 【0190】実施例23

4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロ-4'-(5(S)-((2S)-ヒドロキシ-4-(4-メトキシベンジルオキシカルボニルアミノ)ブチルアミド)メチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)ビフェニル

【化64】

実施例13に記載の4-(5(S)-アセイアミドメチ ルー2ーオキソオキサゾリジン-3ーイル)ー4'ー (5(S)-アミノメチル-2-オキソオキサゾリジン -3-イル) -2, 2' -ジフルオロビフェニル (3 4. 8 mg, 0. 0760 mmol), 2-(S)ーヒドロキシー4ー (4ーメトキシベンジルオキシカル ボニルアミノ) 酪酸 (26.4 mg、0.093 m mol)、N-ヒドロキシベンゾトリアゾール (12. 6 mg、0.093 mmol) のN, N-ジメチルホ ルムアミド (2 ml) 溶液に、1-エチル-3- (3 -ジメチルアミノプロピル)カルボジイミド塩酸塩(1 7. 4 mg、0. 091 mmol) を加え、室温で 3時間攪拌した。反応溶液を飽和重曹水に注ぎ、メタノ ールークロロホルム (1:1) で1回、クロロホルムで 4回抽出した。合わせた有機層を無水硫酸マグネシウム で乾燥、濾過後、溶媒を減圧留去し、残渣を水、メタノ ール、ジクロロメタンで洗浄して、表題化合物 (39. 2 mg、71%) を得た。

[0191] 1 H-NMR (DMSO-d₆) δ 8. 26 (1H, dd, J=5.6, 5.6Hz), 8.1 0 (1H, dd, J=5.8, 5.8Hz), 7.60 -7.58 (2H, m), 7.47-7.40 (4H, m), 7.26 (2H, d, J=8.5Hz), 7.1 0 (1H, m), 6.89 (2H, d, J=8.5Hz), 5.63 (1H, d, J=5.6Hz), 4.9 0 (2H, s), 4. 79-4. 77 (2H, m), 4. 19-4. 14 (2H, m), 3. 88 (1H, m), 3. 86 (1H, dd, J=3. 4, 9. 5H z), 3. 78 (1H, dd, J=2. 7, 9. 3H z), 3. 73 (3H, s), 3. 48-3. 39 (4H, m), 3. 07-3. 04 (2H, m), 1. 84 (3H, s), 1. 76 (1H, m), 1. 54 (1H, m)

MS (FAB): m/z748 (M+Na) + 【0192】実施例24

4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキソオキサソリジン-3-イル)-4'-(5(S)-(4-アミノ-(2S)-ヒドロキシブチルアミド)メチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロビフェニルトリフルオロ酢酸塩

【化65】

H₂N OH N F N NH

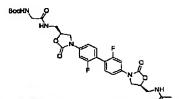
アルゴン雰囲気下、実施例23の4- (G (S) -アセ トアミドメチルー2ーオキソオキサゾリジン-3ーイ ル) -2, 2' -ジフルオロ-4'- (5 (S) -((2S) -ヒドロキシ-4-(4-メトキシベンジル オキシカルボニルアミノ) ブチルアミド) メチルー2-オキソオキサゾリジン-3-イル) ビフェニル (39. 2 mg、0.054 mmol) のトリフルオロ酢酸 (1.5 ml) と水 (0.1 ml) 混合溶液を室温で 24時間攪拌した。溶媒を減圧留去し、残渣をLH-2 0 (ジクロロメタン:メタノール=1:1) で精製し て、表題化合物 (33.3 mg、91%) を得た。 $[0193]^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}) \delta 8.$ 26 (1H, dd, J=5.4, 5.4Hz), 8.21 (1 H, m), 7. 62-7. 58 (2 H, m), 7. 49-7. 42 (4H, m), 4. 83-4. 77 (2H, m), 4. 20-4. 15 (2H, m), 4. 0.5 (1 H, d.d, J = 3.9, 7.6 Hz), 3.87 (1H, dd, J=6.6, 9.0Hz), 3.78 (1 H, dd, J=6.8, 8.8 Hz), 3.51-3. 39(4H, m), 2. 89-2.83(2H, m)m), 1. 94 (1H, m), 1. 84 (3H, s), 1. 74 (1H, m)

MS (TSP) : m/z 5 6 2 (M+1) +

【0194】実施例25

4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキソオキサソリジン-3-イル)-4'-(5(S)-(N-(tert-ブトキシカルボニル)グリシル)アミノメチル-2-オキソオキサソリジン-3-イル)-2,

<u>2'ージフルオロビフェニル</u> 【化66】

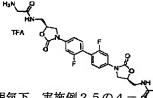


実施例13に記載の4-(5(S)-70セトアミドメチ ルー2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-4'-(5 (S) -アミノメチル-2-オキソオキサゾリジン -3-4ル) -2, 2' -ジフルオロビフェニル (32)mg = 0.070 mmol, $N-\alpha-tert-\vec{y}$ トキシカルボニルグリシン(15 mg、0.086 mmol)、N-ヒドロキシベンゾトリアゾール(12 mg、0.089 mmol) のN, N-ジメチルホ ルムアミド(1 ml)溶液に、氷冷下、1-エチルー 3-(3-ジメチルアミノプロピル)カルボジイミド塩 酸塩 (16 mg、0.083 mmol) を加え、室 温で1.5時間攪拌した。反応溶液を飽和重曹水に注 ぎ、ジクロロメタンで2回抽出した。合わせた有機層を 無水硫酸ナトリウムで乾燥、濾過後、溶媒を減圧留去し た。残渣をPTLC (メタノール:クロロホルム=1: 9) で精製した後、得られた固体をジクロロメタンで洗 浄して、表題化合物 (32 mg、78%) を得た。 $[0195]^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}) \delta 8.$ 26 (1H, dd, J=6. 0, 6. 0Hz), 8. 1 8 (1 H, m), 7.62-7.56 (2 H, m),7. 50-7. 41 (4H, m), 6. 96 (1H, m), 4. 79-4. 77 (2H, m), 4. 19-4. 10 (2H, m), 3. 82-3. 77 (2H, m), 3. 55-3. 29 (6H, m), 1. 84 (3 H, s), 1.36 (9H, s) $MS (FAB) : m/z 640 (M+Na)^+$ 【0196】実施例26

<u>アミノメチルー2ーオキソオキサブリジンー3ーイル)</u> -2, 2'ージフルオロビフェニル トリフルオロ酢酸

【化67】

塩



4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキソオキ

サプリジン-3-イル)-4'-(5 (S)-グリシル

アルゴン雰囲気下、実施例 $2504-\sqrt[6]{5}$ (S) - アセトアミドメチル-2- オキソオキサゾリジン-3- イル) -4 ' - (5 (S) - (N- (tert- ブトキシ

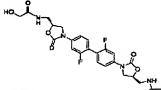
カルボニル)グリシル)アミノメチルー2ーオキソオキサゾリジンー3ーイル)ー2, 2'ージフルオロビフェニル(31. 7 mg、0. 05 14 mm o 1) のトリフルオロ酢酸(1 ml)と水(0. 1 ml)の混合溶液を室温で2日間攪拌した。溶媒を減圧留去し、残渣をLHー20(ジクロロメタン:メタノール=1: 1)で精製して、表題化合物(28. 1 mg、87%)を得た。

[0197] 1 H-NMR (DMSO-d₆) δ 8. 71 (1H, m), 8. 25 (1H, dd, J=5. 6, 5. 6Hz), 7. 98 (2H, brs), 7. 60 -7. 57 (2H, m), 7. 50-7. 41 (4H, m), 4. 81-4. 72 (2H, m), 4. 20 (1H, dd, J=8. 8, 8. 8Hz), 4. 16 (1H, dd, J=8. 8, 8. 8Hz), 3. 796-3. 758 (2H, m), 3. 58-3. 27 (6H, m), 1. 83 (3H, s) MS (FAB) : m/z 518 (M+1) $^{+}$

キソオキサゾリジン-3-イル) ビフェニル

【化68】

·【0198】実施例27



実施例13に記載の4-(5(S)-ダセトアミドメチ ルー2-オキソオキサブリジン-3-イル)-4'-(5 (S) -アミノメチル-2-オキソオキサゾリジン -3-イル)-2,2'-ジフルオロビフェニル(3 4.7 mg、0.075 mmol)、グリコール酸 (9.6 mg、0.126 mmol)、N-보ドロ キシベンゾトリアゾール (12.1 mg、0.090 mmol)のN, N-ジメチルホルムアミド(1 m 1) 溶液に、氷冷下、1-エチル-3-(3-ジメチル アミノプロピル) カルボジイミド塩酸塩 (22.7 m g、0.118 mmol) を加え、室温で1.5時間 攪拌した。反応溶液を飽和重曹水に注ぎ、ジクロロメタ ンで2回抽出したところ、エマルジョンができ、分液操 作が困難であったため、水層、有機層共に濃縮し、生じ た固体から、クロロホルム:メタノール(1:1)で抽 出し、有機層を減圧留去した。残渣をシリカゲルカラム クロマトグラフィー (メタノール: クロロホルム=1: 9) 、LH-20 (ジクロロメタン:メタノール=1: 1) で精製し、表題化合物 (33.6 mg、86%) を得た。

【0199】 1 H-NMR (DMSO-d₆) δ 8. 25 (1H, m), 8. 08 (1H, m), 7. 62-7. 59 (2H, m), 7. 48-7. 42 (4H, m), 5. 54 (1H, t, 5. 6Hz), 4. 83-4. 74 (2H, m), 4. 17 (2H, dd, 9. 0Hz), 3. 89-3. 83 (3H, m), 3. 79 (1H, dd, J=6. 4, 9. 2Hz), 3. 51-3. 37 (4H, m), 1. 84 (3Hs) MS (FAB): m/z519 (M+1) + 【0200】 実施例 28

4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロ-4'-(5(S)-シキミアミドメチル-2-オキソオキサブリジン-3-イル)ビフェニル

【化69】

実施例13に記載の4- (5 (S) - アセトアミドメチ ルー2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-4'-(5 (S) -アミノメチル-2-オキソオキサゾリジン -3-4ル) -2, 2'-ジフルオロビフェニル (3)2. 7 mg、0.071 mmol)、シキミ酸(1 5.3 mg、0.0880 mmol)、N-ヒドロ キシベンゾトリアゾール (12.1 mg、0.090 mmol) のN, N-ジメチルホルムアミド (1 m 1) 溶液に、氷冷下、1-エチル-3-(3-ジメチル アミノプロピル) カルボジイミド塩酸塩 (16 mg、 0.083mmo1)を加え、室温で4時間攪拌した。 更にシキミ酸 (6.8 mg、0.039 mmol) を加え、室温で終夜攪拌した後、28%アンモニア水溶 液で反応を停止した。溶媒を減圧留去後、残渣を順に、 クロロホルム:メタノール、メタノール、クロロホルム で洗浄し、残った固体をジメチルスルホキシド(0.5 m1) に溶解した。その溶液に、ジクロロメタンを加 え、氷冷し、生じた沈殿物を濾取した。得られた固体を ジクロロメタンで洗浄して、表題化合物(24.4 m g, 55%) を得た。

[0201] 1 H-NMR (DMSO-d₆) 8 8. 26 (1H, dd, J=5. 6, 5. 6Hz), 8. 1 8 (1H, dd, J=6. 0, 6. 0Hz), 7. 62 -7. 58 (2H, m), 7. 50-7. 42 (4H, m), 6. 34 (1H, m), 4. 84-4. 73 (3H, m), 4. 69 (1H, d, J=7. 2Hz), 4. 53 (1H, d, J=4. 8Hz), 42, 2-4. 15 (3H, m), 3. 88-3. 77 (3H, m), 3. 54-3. 29 (5H, m), 2. 33 (1

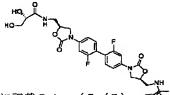
H, m), 1.98 (1H, m), 1.84 (3H, s)

MS (FAB) : m/z 6 1 7 (M+1) +

【0202】実施例29

4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキソオキサソリジン-3-イル)-4'-(5(S)-(2(S),3-ジヒドロキシプロピオンアミド)メチル-2-オキソオキサソリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロビフェニル

【化70】



実施例13に記載の4-(5(S)-プセトアミドメチ ルー2ーオキソオキサゾリジン-3-イル)-4'-(5 (S) -アミノメチル-2-オキソオキサゾリジン -3-イル)-2,2'-ジフルオロビフェニル(3 7. 6 mg、0. 0820 mmol)、1ーグリセ リン酸カルシウム 2水和物 (20.9 mg、0.0 73 mmol)、N-ヒドロキシベンゾトリアゾール (22.8 mg, 0.169 mmol) ON, N-ジメチルホルムアミド (1.5 ml) 溶液に、1-エ チルー3ー (3ージメチルアミノプロピル) カルボジイ ミド塩酸塩 (32.3 mg、0.168 mmol) を加え、室温で2時間攪拌した。更に、 N-ヒドロキ シベンゾトリアゾール (20.1 mg、0.149 ロピル) カルボジイミド塩酸塩 (31.2 mg、0. 162 mmol) を加え、室温で終夜攪拌した。反応 溶液を飽和重曹水に注ぎ、クロロホルム:メタノール (1:1)で2回、クロロホルムで6回抽出した。合わ せた有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥、濾過後、溶 媒がN, N-ジメチルホルムアミドのみになるまで、溶 媒を減圧留去した。そのN, N-ジメチルホルムアミド

mg, 39%) を得た。 【0203】 ¹ H-NMR (DMSO-d₆) δ 8. 25 (1H, dd, J=5.6, 5.6Hz), 8.1 8 (1H, dd, J=6.0, 6.0Hz), 7.62 -7.56 (2H, m), 7.50-7.40 (4H, m), 5.60 (1H, d, J=5.6Hz), 4.8 2-4.77 (2H, m), 4.68 (1H, t, J=6.0Hz), 4.20-4.08 (2H, m), 3.92 (1H, m), 3.87 (1H, m), 3.79 (1H, dd, J=6.8, 9.6Hz), 3.56

溶液にジクロロメタンを加え、氷冷し、生じた沈殿を濾

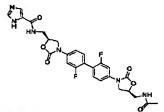
取した。得られた固体を順に、ジクロロメタン、メタノ

ール、ジクロロメタンで洗浄し、表題化合物(17.7

(1H, m), 3.50-3.39 (5H, m), 1.84 (3H, s)
MS (FAB): m/z549 (M+1) +
【0204】実施例30
4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロ-4'
-(5(S)-(3H-イミダゾール-4-カルボキサ

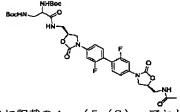
- (5 (S) - (3H-イミダゾール-4-カルボキサミド) メチルー2-オキソオキサゾリジン-3-イル) ビフェニル

【化71】



実施例13に記載の4-(5(S)-アセトアミドメチ ルー2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-4'-(5(S)-アミノメチル-2-オキソオキサゾリジン -3-4ル) -2, 2' -ジフルオロビフェニル (4)2. 4 mg、0. 092 mmol)、イミダゾール -4-カルボン酸(12.6 mg、0.113 mm o1)、N-ヒドロキシベンゾトリアゾール (28.2 mg、0. 209 mmol) のN, N-ジメチルホ ルムアミド (1.5 ml) 溶液に、1-エチル-3-(3-ジメチルアミノプロピル) カルボジイミド塩酸塩 (22.1mg、0.116 mmol) を加え、室温 で30分間、50℃で1時間攪拌した。更に、イミダゾ ールー4ーカルボン酸(6.1 mg、0.054 m mol)、1-エチル-3-(3-ジメチルアミノプロ ピル) カルボジイミド塩酸塩 (16.1 mg、0.0 85 mmol) を加え、50℃で1時間攪拌した。反 応溶液を室温まで冷却後、溶媒を減圧留去し、残渣をシ リカゲルカラムクロマトグラフィー (メタノール:クロ ロホルム:28%アンモニア水溶液=1:9:0、次に 10:90:1)、LH-20 (ジクロロメタン:メタ ノール=1:1)で精製した。更に、得られた固体をア セトニトリルーメタノール(4:1)に溶解し、その溶 液にエーテルを加え生じた沈殿を生じさせた。沈殿を濾 取後、エーテルで洗浄し、表題化合物 (24.1 m g、47%)を得た。

[0205] 1 H-NMR (DMSO-d₆) 6 1 2. 50 (1H, brs), 8. 27-8. 21 (2 H, m), 7. 74 (1H, s), 7. 65 (1H, s), 7. 62-7. 58 (2H, m), 7. 49-7. 41 (4H, m), 4. 87 (1H, m), 4. 7 7 (1H, m), 4, 22-4. 15 (2H, m), 3. 96 (1H, dd, J=6. 0, 9. 6Hz), 3. 79 (1H, dd, J=6. 8, 9. 2Hz), 3. 64-3. 56 (2H, m), 3. 44-3. 35 (2H,m), 1. 84 (3H, s)
MS (FAB): m/z555 (M+1) +
【0206】実施例31
4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキソオキサソリジン-3-イル)-4'-(5(S)-(2(RS), 3-ジ-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)プロピオンアミド)メチル-2-オキソオキサソリジン-3-イル)-2, 2'-ジフルオロビフェニル【化72】



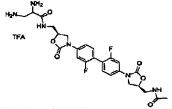
実施例13に記載の4-(5(S)-アセトアミドメチ ルー2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-4'-(5 (S) -アミノメチル-2-オキソオキサゾリジン -3-イル)-2,2'-ジフルオロビフェニル(4 1. 4 mg, 0. 090 mmol), 2 (RS), 3-ジー(tert-ブトキシカルボニルアミノ)プロ ピオン酸 (33.2 mg、0.109 mmol)、 N-ヒドロキシベンゾトリアゾール(16.3 mg、 0. 121 mmol) のN, N-ジメチルホルムアミ ド (1 ml) 溶液に、1-エチル-3- (3-ジメチ ルアミノプロピル)カルボジイミド塩酸塩(20.7 mg、0.011 mmol) を加え、室温で4時間攪 拌した。反応溶液を飽和重曹水に注ぎ、クロロホルムで 4回抽出した。合わせた有機層を無水硫酸マグネシウム で乾燥、濾過後、溶媒を減圧留去した。残渣をPTLC (メタノール:クロロホルム=1:19) で精製し、表 題化合物 (63.3 mg、94%) を得た。

[0207] 1 H-NMR (DMSO-d₆) 8 8. 26-8. 23 (2H, m), 7. 62-7. 55 (2H, m), 7. 48-7. 41 (4H, m), 6. 72-6. 69 (2H, m), 4. 79-4. 76 (2H, m), 4. 17 (1H, dd, J=8. 8, 8. 8Hz), 4. 13 (1H, m), 3. 99 (1H, m), 3. 84-3. 77 (2H, m), 3. 45-3. 42 (4H, m), 1. 84 (3H, s), 1. 36 (18H, s)

MS (FAB): m/z 769 (M+Na) + 【0208】実施例32

4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキソオキサソリジン-3-イル)-4'-(5(S)-(2(RS),3-ジアミノプロピオンアミド)メチル-2-オキソオキサソリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロビフェニルトリフルオロ酢酸塩

【化73】



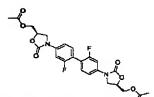
アルゴン雰囲気下、実施例31の4-(5(S)-アセトアミドメチルー2ーオキソオキサゾリジン-3ーイル)-4'-(5(S)-(2(RS),3-ジー(tertーブトキシカルボニルアミノ)プロピオンアミド)メチルー2ーオキソオキサゾリジン-3ーイル)-2,2'-ジフルオロビフェニル(61.3mg、0.082mmol)のトリフルオロ酢酸(2 ml)の水(0.2 ml)の混合溶液を室温で2.5日間攪拌した。溶媒を減圧留去し、残渣をLH-20(ジクロロメタン:メタノール=1:1)で精製して、表題化合物(11.0 mg、17%)を得た。

[0209] 1 H-NMR (CD₃OD) 3 7. 6 3-7. 59 (2H, m), 7. 43-7. 39 (4 H, m), 4. 78 (1H, m), 4. 56 (1H, m), 4. 24-4. 17 (2H, m), 3. 92-3. 85 (2H, m), 3. 65-3. 33 (5H, m), 3. 16-3. 12 (2H, m), 1. 95 (3 H, s)

MS (FAB): m/z 5 4 7 (M+1) + 【0 2 1 0】実施例3 3

4, 4'-ビス(5(R)-アセトキシメチルー2ーオ キソオキサゾリジンー3ーイル)-2, 2'-ジフルオ ロビフェニル

【化74】



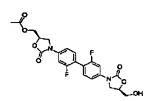
アルゴン雰囲気下、参考例5に記載のも(S) -アセトキシメチルー3ー(3-フルオロー4-ヨードフェニル) -2-オキソオキサゾリジン(95.7 mg、0.253 mmol)、実施例2に記載の5(R) -アセトキシメチルー3ー(3-フルオロー4ー(4,4,5,5-テトラメチルー1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)フェニル)-2-オキソオキサゾリジン(約0.252mmol)、リン酸カリウム(70.2 mg、0.331 mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(30.2 mg、0.026mmol)のN、Nージメチルホルムアミド(1.5 ml) 懸濁液を80℃で終日攪拌した。反応

溶液を室温まで冷却後、クロロホルムで希釈し、水で洗浄した。水層をクロロホルムで6回抽出後、合わせた有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥、濾過し、溶媒を減圧留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(メタノール:クロロホルム=3:97)、LH-20(ジクロロメタン:メタノール=1:1)、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(アセトン:クロロホルム=1:9)、PTLC(アセトン:クロロホルム=1:19)で精製して、表題化合物(110 mg、86%)を得た。

【0211】 1 H-NMR(CDCl₃) δ 7.53 -7.50(2H, m), 7.46-7.31(4H, m), 4.92-4.85(2H, m), 4.41-4.28(4H, m), 4.14(2H, dd, J= 8.8,8.8Hz), 3.84(2H, dd, J= 6.4,8.8Hz), 2.09(6H, s) MS(FAB): m/z505(M+1) + 【0212】 実施例34

4-(5(R)-アセトキシメチル-2-オキソオキサ <u>プリジン-3-イル)-2</u>, 2'-ジフルオロ-4'-(5(R)-ヒドロキシメチル-2-オキソオキサブリ ジン-3-イル) ビフェニル

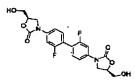
【化75】



実施例33の4, 4'ービス(5(R)ーアセトキシメ チルー2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2, 2' -ジフルオロビフェニル (41.9 mg、0.0 831 mmol) のテトラヒドロフラン (2 ml) 溶 液に、氷冷下、0.1N水酸化ナトリウム水溶液(0. 83 ml、0.083 mmol) を加え、氷冷下15 分攪拌した。1N塩酸水溶液で中性とした後、溶媒を減 圧留去し、PTLC (メタノール:クロロホルム=1: 19) で精製して表題化合物 (12.1 mg、31 %) と原料 (22.5 mg、53%) を得た。得られ た原料を、再度、テトラヒドロフラン(1 ml)に溶 解し、氷冷下、0.1N水酸化ナトリウム水溶液(0. 5 ml、0.05 mmol) で15分処理した後、溶 媒を減圧留去し、残渣をPTLC (メタノール:クロロ ホルム=1:19) で精製して表題化合物 (6.0 m g、15%) を更に得た。

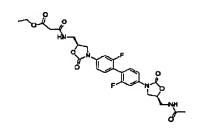
[0213] 1 H-NMR (CDC1₃) δ 7. 55 -7. 51 (2H, m), 7. 40-7. 15 (4H, m), 4. 89 (1H, m), 4. 77 (1H, m), 4. 39 (1H, dd, J=4. 0, 12. 4Hz), 4. 31 (1H, dd, J=4. 8, 12. 4Hz), 4. 13 (1H, dd, J=8. 8, 8. 8Hz), 4. 09-3. 97 (3H, m), 3. 84 (1H, dd, J=6. 4, 8. 8Hz), 3. 79 (1H, m), 2. 09 (3H, s) MS (ESI): m/z 463 (M+1) + 【0214】実施例35 4, 4'-ビス(5(R)-ヒドロキシメチルー2ーオ キソオキサゾリジン-3-イル)-2, 2'-ジフルオ

<u>ロビフェニル</u> 【化76】



実施例33の4, 4'ービス(5(R)ーアセトキシメ チルー2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2, 2' -ジフルオロビフェニル (38.2 mg、0.0 76 mmol) のメタノール (1 ml) ーテトラヒド ロフラン (1.5ml) 溶液に、1N水酸化ナトリウム 水溶液 (0.11 ml、0.11 mmol) を加え、 室温で15分間攪拌後、更に1N水酸化ナトリウム水溶 液 (0.036 ml、0.036 mmol) を加え た。1 N塩酸水溶液で反応溶液を中性とした後、溶媒を 減圧留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィ ー (メタノール:クロロホルム=3:17) で精製し、 得られた固体を、ジクロロメタン、メタノールで洗浄 し、表題化合物 (21.3 mg、67%) を得た。 $[0215]^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}) \delta$ 7. 65-7.61(2H, m), 7.50-7.46(4H, m), 5. 23 (2H, t, J=5.6Hz),4. 78-4. 71 (2H, m), 4. 12 (2H, d d, J=8.8,8.8Hz), 3.89-3.86 (2H, m), 3. 73-3. 67 (2H, m), 3. 60-3.55(2H, m)MS (FAB) : m/z 421 (M+1) +【0216】 実施例36 N- (3- (4'- (5 (S) -アセトアミドメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジ フルオロビフェニルー4ーイル) -2-オキソオキサゾ

<u>ル エステル</u> 【化77】



リジン-5(S)-イル) メチルマロナミック酸 エチ

実施例13に記載の4-(5(S)-アセトアミドメチ ルー2ーオキソオキサゾリジン-3ーイル)-4'-(5 (S) -アミノメチル-2-オキソオキサゾリジン $-3-4\nu$) -2, $2'-57\nu$ 9.5 mg、0.086 mmol)、マロン酸 モ ノエチルエステル $(15.2 \mu 1, 0.129 mmo)$ 1)、N-ヒドロキシベンゾトリアゾール(18.1 mg、0. 134mmol) のN, N-ジメチルホルム アミド(1 ml)溶液に、1-エチル-3-(3-ジ メチルアミノプロピル) カルボジイミド塩酸塩 (25. 8 mg、0.135 mmol) を加え、室温で41 時間攪拌した。反応溶液を飽和重曹水に注ぎ、クロロホ ルムで3回抽出した。合わせた有機層を無水硫酸マグネ シウムで乾燥、濾過後、溶媒を減圧留去した。残渣をP TLC (メタノール:クロロホルム=1:19) で精製 し、表題化合物 (35.5 mg、72%) を得た。 [0217] $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆) δ 8. 52 (1H, m), 8.26 (1H, m), 7.62-7. 58 (2H, m), 7. 48-7. 41 (4H, m), 4.79-4.60 (2H, m), 4.20-4. 15 (2H, m), 4. 00 (2H, q, 6. 8H z), 3.81-3.77 (2H, m), 3.50 (1 H, m), 3. 43 (1H, m), 3. 29 (2H, m)), 3. 26 (2H, m), 1. 84 (3H, s), 1. 13 (3H, t, 6.8Hz) MS (FAB) : m/z 575 (M+1) +【0218】実施例37

N- (3- (4'- (5 (S) -アセトアミドメチルー 2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジ フルオロビフェニル-4-イル)-2-オキソオキサゾ リジン-5 (S)-イル)メチルマロナミック酸

ON- (3- (4' - (5 (S

【化78】

実施例36のN-(3-(4'-(5 6 (S)-アセトアミドメチル-2-オキソオキサブリジン-3-イル)-2, 2'-ジフルオロビフェニル-4-イル)-2-オキソオキサブリジン-5(S)-イル)メチルマロナミック酸 エチルエステル(34 mg、0.059 mmol)の1,4-ジオキサン(1 ml)、テトラヒドロフラン(1 ml)および水(1 ml)の混合溶液に、0.1N水酸化ナトリウム水溶液(0.89 ml、0.089 mmol)を加え、室温で2時間攪拌した。反応溶液に1N塩酸水溶液(90 μ 1、90 μ mol)を加え、酸性とした後、溶媒を減圧留去し、残渣

を水、ジクロロメタンで洗浄し、表題化合物 (24.3) mg、76%)を得た。

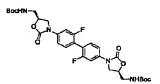
 $[0219]^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}) \delta 8.$ 55 (1H, m), 8.27 (1H, dd, J=6.0,6. 0 Hz), 7. 62-7. 58 (2 H, m), 7. 50-7. 40 (4H, m), 4. 83-4. 73 (2H, m), 4. 20-4. 14 (2H, m), 3. 84-3.77 (2H, m), 3.54-3.12 (6 H, m), 1.84 (3H, s)

MS (FAB) : m/z 547 (M+1) +

【0220】実施例38

4, 4'-ビス(5(S)-tert-ブトキシカルボ ニルアミノメチルー2-オキソオキサゾリジン-3-イ ル) -2, 2'-ジフルオロビフェニル

【化79】



アルゴン雰囲気下、実施例8に記載の5 (S) - t e r t-ブトキシカルボニルアミノメチル-3-(3-フル オロー4-(4, 4, 5, 5-テトラメチル-1, 3, 2-ジオキサボロラン-2-イル)フェニル)-2-オ キソオキサゾリジンと参考例6に記載の5(S)-te rtーブトキシカルボニルアミノメチルー3ー(3-7 ルオロー4ーヨードフェニル) -2-オキソオキサゾリ ジン (101 mg、0.232 mmol) のN, N 一ジメチルホルムアミド (1 ml) の溶液にリン酸カ リウム (70 mg、0.330 mmol)、テトラ キス (トリフェニルホスフィン) パラジウム (28 m g、0.024 mmol) を加え、80℃で24時間 攪拌した。室温まで冷却後、飽和食塩水に注ぎ、クロロ ホルムで5回抽出した。合わせた有機層を無水硫酸マグ ネシウムで乾燥後、濾過し、溶媒を減圧留去した。得ら れた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(メタ ノール: クロロホルム=1:9) で精製し、得られた固 体をジクロロメタン、メタノールで洗浄して、表題化合 物 (91 mg、63%) を得た。

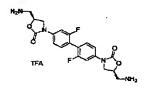
 $[0221]^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}) \delta$ 7. 61-7.57 (2H, m), 7.50-7.41 (4 H, m), 7. 24 (2H, dd, J=5. 4, 5. 4 Hz), 4. 76-4. 19 (2H, m), 4. 17 (2H, dd, J=9.0, 9.0Hz), 3.84(2H, dd, J=6.1, 9.0Hz), 3.50-3. 32 (4H, m), 1. 36 (18H, s) MS (FAB) : m/z 618 (M) +

【0222】実施例39

4, 4'ービス(5(S)ーアミノメチルー2ーオキソ

オキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロビ フェニル トリフルオロ酢酸塩

【化80】



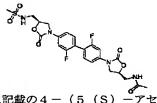
アルゴン雰囲気下、実施例38の4,4'ービス(5 (S) -tert-ブトキシカルボニルアミノメチルー 2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジ フルオロビフェニル (91 mg、0.147 mmo 1) のトリフルオロ酢酸(1 ml)と水(0.1 m 1) の混合溶液を室温で終夜攪拌した。溶媒を減圧留去 し、残渣をメタノールと水の混合液、ジクロロメタンと メタノールの混合液を溶出溶剤として用いて濾過した。 濾液を濃縮後、生じた固体をジクロロメタンで洗浄し、 表題化合物 (77 mg、80%) を得た。

[0223] ¹H-NMR (DMSO-d₆) δ 8. 12 (2H, m), 7. 63-7. 62 (2H, m), 7.52-7.48(2H, m), 7.45-7. 42 (2H, m), 4. 95-4. 93 (2H, m), 4. 26 (2H, dd, J=9. 2, 9. 2H z), 3.87 (2H, dd, J=6.4, 9.2H z), 3. 30-3. 27 (4H, m) MS (FAB) : m/z 4 1 9 (M+1) +

【0224】実施例40

4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキソオキ サゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロ-4' - (5(S)-メタンスルホンアミドメチル-2-オキ ソオキサゾリジン-3-イル) ビフェニル

【化81】



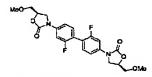
実施例13に記載の4-(5(S)-アセトアミドメチ ルー2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-4'-(5 (S) -アミノメチル-2-オキソオキサゾリジン -3-(1) - 2, 2' - ジフルオロビフェニル (4)1. 7 mg、0. 091 mmol) のピリジン (1 m1) -ジクロロメタン (1 ml) の懸濁液に、メシ ルクロライド (8 μ 1、0.103 mmol) を加 え、室温で終日攪拌した。メタノールで反応を停止した 後、溶媒を減圧留去し、残渣を水、ジクロロメタンで洗 浄して、表題化合物(12.0 mg、25%)を得 た。

[0225] 1 H-NMR (DMSO-d $_{6}$) 8 8. 25 (1H, m), 7. 63-7. 44 (7H, m), 4. 82-4. 73 (2H, m), 4. 25-4 15 (2H, m), 3. 88 (1H, m), 3. 78 (1H, m), 3. 51-3. 30 (4H, m), 2. 96 (3H, s), 1. 84 (3H, s) MS (TSP) : positive m/z556 (M+NH $_{4}$) $^{+}$

negative m/z537 (M-H) — 【0226】実施例41

4, 4'-ビス(5(R)-メトキシメチルー2-オキ ソオキサゾリジン-3-イル)-2, 2'-ジフルオロ ビフェニル

【化82】



アルゴン雰囲気下、実施例10に記載の3-(3-フル オロー4ー(4, 4, 5, 5, -テトラメチルー1, 3、2-ジオキサボロラン-2-イル)フェニル)-5 (R) -メトキシメチル-2-オキソオキサゾリジンと 参考例7に記載の3-(3-フルオロー4-ヨードフェ ニル) -5 (R) -メトキシメチル-2-オキソオキサ ゾリジン (58.5 mg、0.167 mmol) の N, N-ジメチルホルムアミド (1 ml) の溶液にリ ン酸カリウム (42 mg、0.198 mmol)、 テトラキス (トリフェニルホスフィン) パラジウム (2 0 mg、0.017 mmo1) を加え、80℃で終 夜攪拌した。室温まで冷却後、飽和食塩水に注ぎ、酢酸 エチルで3回抽出した。合わせた有機層を無水硫酸マグ ネシウムで乾燥後、濾過し、溶媒を減圧留去した。得ら れた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(メタ ノール: クロロホルム=1:19)、LH-20 (ジク ロロメタン:メタノール=1:1)、PTLC(酢酸エ チル:クロロホルム=1:19)で精製して、表題化合 物(29 mg、42%)を得た。

[0227] 1 H-NMR (CDC1 $_{3}$) δ 7. 46 -7. 41 (2H, m), 7. 35-7. 28 (4H, m), 4. 80-4. 73 (2H, m), 4. 04 (2H, dd, J=8. 8, 8. 8Hz), 3. 94-3. 89 (2H, m), 3. 67-3. 60 (4H, m), 3. 41 (6H, s)

MS (FAB) : m/z 4 4 9 (M+1) +

【0228】実施例42

4, 4' -ビス (5 (S) - (N- (tert-ブトキシカルボニル) グリシル) アミノメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル) -2, 2' -ジフルオロビフェニル

【化83】

アルゴン雰囲気下、実施例4に記載の5(S)-(N-(tertーブトキシカルボニル) グリシル) アミノメ チルー3ー (3ーフルオロー4ー (4, 4, 5,5ーテ トラメチルー1, 3, 2-ジオキサボロラン-2-イ ル)フェニル) -2-オキソオキサゾリジン(139 mg) と、参考例8に記載の5 (S) - (N- (ter t-ブトキシカルボニル) グリシル) アミノメチル-3 - (3-フルオロ-4-ヨードフェニル) -2-オキソ オキサゾリジン (63 mg、1.278 mmol) のN, N-ジメチルホルムアミド (1.5 ml) の溶 液にリン酸カリウム (32 mg、0.150 mmo 1)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウ ム (13 mg、0.011 mmol) を加え、80 ℃で終夜攪拌した。室温まで冷却後、飽和食塩水に注 ぎ、クロロホルムで4回抽出した。合わせた有機層を無 水硫酸マグネシウムで乾燥後、濾過し、溶媒を減圧留去 した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフ ィー (メタノール:クロロホルム=1:19)、 PT 0 (ジクロロメタン:メタノール=1:1) で精製し て、表題化合物 (75 mg、80%) を得た。

[0229] 1 H-NMR (CD₃CN) 3 7.5 8-7.55 (2H, m), 7.44-7.34 (4 H, m), 6.89 (2H, brs), 5.57 (2 H, brs), 4.78-4.72 (2H, m), 4. 07 (2H, dd, J=9.2, 9.2Hz), 3.7 9-3.75 (2H, m), 3.63-3.51 (8 H, m), 1.38 (18H, s)

MS (FAB) : m/z 732 (M) +

【0230】実施例43

4, 4'ービス(5(S)ーグリシルアミノメチルー2ーオキソオキサゾリジンー3ーイル)ー2, 2'ージフルオロビフェニル トリフルオロ酢酸塩

【化84】

アルゴン雰囲気下、実施例42の4, 4'ービス(5(S)ー(Nー(tertーブトキシカルボニル)グリシル)アミノメチルー2ーオキソオキサゾリジンー3ー

イル) -2, 2' -ジフルオロビフェニル (73 mg、0.010 mmol) のトリフルオロ酢酸 (1.5 ml) と水 (0.3 ml) の混合溶液を室温で20時間攪拌した。溶媒を減圧留去し、残渣をLH-20 (ジクロロメタン:メタノール=1:1) で精製して、表題化合物を (82 mg、100%) 得た。

[0231] 1 H-NMR (CD₃OD) δ 7. 6 7-7. 60 (2H, m), 7. 44-7. 38 (4 H, m), 4. 89-4. 81 (2H, m), 4. 23 (2H, dd, J=9. 0, 9. 0Hz), 3. 86 (2H, dd, J=6. 8, 9. 0Hz), 3. 73-3. 59 (8H, m)

MS (FAB): m/z533 (M+1) + 【0232】 実施例44

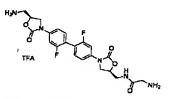
4-(5(S)-tert-ブトキシカルボニルアミノメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-4'-(5(S)-(N-(tert-ブトキシカルボニル)グリシル)アミノメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロビフェニル【化85】

アルゴン雰囲気下、実施例4に記載の5 (S) - (N-(tertープトキシカルボニル) グリシル) アミノメ $5\mu - 3 - (3 - 7\mu) + 2\mu - 4 - (4, 4, 5, 5 - 7)$ トラメチルー1, 3, 2 - ジオキサボロランー2 - イ ル)フェニル) -2-オキソオキサゾリジン(199 mg) と、参考例6に記載の5(S)-tertーブト キシカルボニルアミノメチルー3-(3-フルオロー4 -ヨードフェニル) -2-オキソオキサゾリジン (79 mg、0. 181 mmol) のN, N-ジメチルホル ムアミド(1.5 ml)の溶液にリン酸カリウム(4 6 mg、0.217 mmol)、テトラキス(トリ フェニルホスフィン) パラジウム (19 mg、0.0 16 mmol) を加え、80℃で終夜攪拌した。室温 まで冷却後、飽和食塩水に注ぎ、クロロホルムで4回抽 出した。合わせた有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥 後、濾過し、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をシリ カゲルカラムクロマトグラフィー (メタノール:クロロ ホルム=1:19)、 PTLC (メタノール:クロロ ホルム=1:19)、LH-20(ジクロロメタン:メ タノール=1:1) で精製して、表題化合物 (66 m g、54%)を得た。

[0233] ^{1}H -NMR (CDC1₃) δ 7. 5 1-7. 48 (2H, m), 7. 33-7. 20 (6 H, m), 6. 73 (1H, m), 5. 03 (1H, m), 4. 78 (1H, m), 4. 08 (1H, m), 3. 88-3. 78 (2H, m), 3. 70 (1H, m), 3. 54 (1H, m), 1. 39 (18H, s) MS (FAB): m/z675 (M) + 【0234】実施例45 4-(5(S)-アミノメチル-2-オキソオキサゾリ

4- (5 (5) - / ミノスノルー 2 - オキノオキリング ジン-3-イル) - 2, 2' - ジフルオロ-4' - (5 (S) - グリシルアミノメチルー2 - オキソオキサゾリ ジン-3-イル) ビフェニル トリフルオロ酢酸塩

【化86】

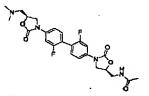


アルゴン雰囲気下、実施例44の4-(5(S)-tert-ブトキシカルボニルアミノメチルー2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-4'-(5(S)-(N-(tert-ブトキシカルボニル)グリシル)アミノメチルー2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロビフェニル(43 mg、0.064 mmol)のトリフルオロ酢酸(1.5 ml)と水(0.3 ml)の混合溶液を室温で20時間攪拌した。溶媒を減圧留去し、残渣をLH-20(ジクロロメタン:メタノール=1:1)で精製して、表題化合物(66 mg、100%)を得た。

[0235] 1 H-NMR (CD₃OD) 3 7. 6 4-7. 60 (2H, m), 7. 45-7. 32 (4 H, m), 4. 97 (1H, m), 4. 85 (1H, m), 4. 32 (1H, dd, J=9. 2, 9. 2Hz), 42, 2 (1H, dd, J=9. 0, 9. 0Hz), 3. 98-3. 84 (2H, m), 3. 72-3. 61 (4H, m), 3. 45-3. 36 (2H, m)

MS (FAB) : m/z476 (M+1) + 【0236】実施例46

4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-4'-(5(S)-N,N-ジメチルアミノメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロビフェニル【化87】



実施例13に記載の4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-4'-

(5(S)-アミノメチル-2-オキソオキサゾリジン -3-イル)-2,2'-ジフルオロビフェニル(4 1. 6 mg, 0. 090 mmol) O1, 2-ijロロエタン (1 ml) -メタノール (1 ml) 溶液 に、酢酸 (16 µ l、0. 279 mmol)、37% ホルムアルデヒド水溶液 (22μ1) を加え、氷冷下、 ナトリウム トリアセトキシボロハイドライド (48 mg、2.265 mmol) を加えた。室温で30分攪 拌後、更に、37%ホルムアルデヒド水溶液 (22μ 1)を加え、室温で30分攪拌した。再度ナトリウム トリアセトキシボロハイドライド (50 mg、2.3 59mmol) を加え、室温で1時間攪拌後、溶媒を減 圧留去した。残渣を飽和炭酸カリウムー飽和食塩水 (1:1)で希釈し、クロロホルムで3回抽出した。合 わせた有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥後、濾過 し、溶媒を減圧留去した。残渣をシリカゲルカラムクロ マトグラフィー (メタノール:クロロホルム=1:9) で精製して、表題化合物 (32.1 mg、72%) を 得た。

[0237] 1 H-NMR (CDCl₃) δ 7. 5 2-7. 48 (2H, m), 7. 37-7. 25 (4 H, m), 6. 03 (1H, dd, J=6. 0, 6. 0 Hz), 4. 83-4. 71 (2H, m), 4. 07 (1H, dd, J=8. 8, 8. 8Hz), 4. 05 (1H, dd, J=8. 8, 8. 8Hz), 3. 86-3. 79 (2H, m), 3. 74-3. 59 (2H, m), 2. 73-2. 61 (2H, m), 2. 33 (6 H, s), 2. 02 (3H, s) MS (FAB) : m/z 489 (M+1) $^{+}$ [0238] 実施例47

 $\frac{4 - (5 (R) - t e r t - \vec{J} + \vec{J$

【化88】

アルゴン雰囲気下、実施例5に記載の5(R)ーtertープチルジメチルシリルオキシメチルー3ー(3-フルオロー4ー(4, 4, 5, 5-テトラメチルー1, 3, 2-ジオキサボロランー2ーイル)フェニル)ー2ーオキソオキサゾリジン(282 mg)と、参考例7に記載の3ー(3-フルオロー4ーヨードフェニル)ー5(R)ーメトキシメチルー2ーオキソオキサゾリジン(72 mg、0.205 mmol)のN, Nージメチルホルムアミド(1 ml)の溶液にリン酸カリウム

(52 mg、0.245 mmo1)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(22 mg、0.019 mmol)を加え、80℃で20時間攪拌した。室温まで冷却後、水に注ぎ、クロロホルムで4回抽出した。合わせた有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥後、濾過し、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:n-ヘキサン=1:1)、 PTLC(酢酸エチル:n-ヘキサン=1:1)で精製して、表題化合物(26 mg、23%)を得た。

[0239] 1 H-NMR (CDC1 $_{3}$) δ 7.5 4-7.50 (2H, m), 7.39-7.30 (4 H, m), 4.76 (1H, m), 4.68 (1H, m), 4.07-4.01 (2H, m), 3.98-3.88 (3H, m), 3.79 (1H, dd, = 3.2, 11.2Hz), 3.65-3.64 (2H, m), 3.42 (3H, s), 0.84 (9H, s), 0.07 (6H, s)

MS (FAB) : m/z 549 (M+1) +

【0240】実施例48

2, 2'-ジフルオロ-4-(5 (R)-ヒドロキシメ チル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-4'-(5 (R)-メトキシメチル-2-オキソオキサゾリジ ン-3-イル) ビフェニル

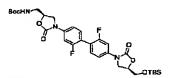
【化89】

実施例47に記載の4- (5 (R) - tert-ブチル ジメチルシリルオキシメチル-2-オキソオキサゾリジ ン-3-イル) -2, 2'-ジフルオロ-4'-(5 (R) -メトキシメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル) ビフェニル (24 mg、0.044 mm o 1) のテトラヒドロフラン (1 ml) 溶液に、氷冷 下、テトラブチルアンモニウム フロリド(1.0M in テトラヒドロフラン、0.05 m1、0.05 mmol)を加え、室温で2時間攪拌した。溶媒を減圧 留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (メタノール:クロロホルム=1:9) で精製し、得ら れた固体を酢酸エチル、メタノール、ジクロロメタンで 洗浄し、表題化合物(13 mg、68%)を得た。 [0241] ¹H-NMR (DMSO-d₆) δ 7. 64-7. 62 (2H, m), 7. 47-7. 46(4 H, m), 5. 25 (1 H, t, J = 5.6 H)z), 4.88 (1H, m), 4.74 (1H, m), 4. 19-4. 11 (2H, m), 3. 90-3. 83 (2H, m), 3. 71-3. 56 (4H, m), 3. 31 (3H, s)

MS (FAB): m/z 4 3 5 (M+1) + 【0 2 4 2】実施例4 9

 $\frac{4-(5(S)-tert-ブトキシカルボニルアミノ メチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-4'\\-(5(R)-tert-ブチルジメチルシリルオキシ メチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロビフェニル$

【化90】

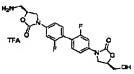


アルゴン雰囲気下、実施例5に記載の5(R)ーter t-ブチルジメチルシリルオキシメチル-3-(3-フ ルオロ-4-(4, 4, 5, 5-テトラメチル-1,3, 2-ジオキサボロラン-2-イル) フェニル) -2 -オキソオキサゾリジン (274 mg) と、参考例6 に記載の5(S)-tert-ブトキシカルボニルアミ ノメチルー3ー (3ーフルオロー4ーヨードフェニル) -2-オキソオキサゾリジン(86 mg、0.197 mmol) のN, N-ジメチルホルムアミド (1 m 1) の溶液にリン酸カリウム (50 mg、0.236 mmo1)、テトラキス(トリフェニルホスフィン) パラジウム (50 mg、0.043 mmol) を加 え、80℃で20時間攪拌した。室温まで冷却後、水に 注ぎ、クロロホルムで4回抽出した。合わせた有機層を 無水硫酸マグネシウムで乾燥後、濾過し、溶媒を減圧留 去した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラ フィー(酢酸エチル:n-ヘキサン=1:)、 PTLC (酢酸エチル:n-ヘキサン=1:1)、LH-20 (ジクロロメタン:メタノール=1:1)で精製して、 表題化合物(42 mg、33%)を得た。

[0243] 1 H-NMR (CDC1 $_{3}$) δ 7. 4 5-7. 42 (2H, m), 7. 25-7. 19 (4 H, m), 5. 18 (1H, m), 4. 69 (1H, m), 4. 63 (1H, m), 4. 15-3. 70 (6 H, m), 3. 45 (2H, m), 1. 31 (9H, s), 0. 77 (9H, s), 0. 00 (6H, s) MS (TSP) : positive m/z651 (M+NH $_{4}$) $^{+}$

negative m/z692 (M+AcO) ⁻ 【0244】実施例50

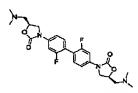
【0244】実施例50 4-(5(S)-アミノメチル-2-オキソオキサゾリ ジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロ-4'-(5 (R)-ヒドロキシメチル-2-オキソオキサゾリジン -3-イル)ピフェニル トリフルオロ酢酸塩 【化91】



アルゴン雰囲気下、実施例49に記載の4-(5 (S) -tertーブトキシカルボニルアミノメチル-2-オ キソオキサゾリジン-3-イル)-4'-(5(R)tertーブチルジメチルシリルオキシメチルー2ーオ キソオキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオ ロビフェニル (40 mg、0.063mmol) のト リフルオロ酢酸(1.5 ml)と水(0.5 ml)の 混合溶液を、室温で16時間攪拌した。溶媒を減圧留去 後、残渣をジクロロメタンで洗浄した。得られた固体を LH-20 (ジクロロメタン:メタノール1:1) で精 製して、表題化合物(25 mg、74%)を得た。 $[0245]^{1}H-NMR (CD3OD) \delta$ 7. 6 6-7.60 (2H, m), 7.46-7.38 (4 H, m), 5.01 (1H, m), 4.77 (1H, m), 4. 32 (1H, dd, J=9. 0, 9. 0H z), 4. 17 (1H, dd, J=9. 0, 9. 0H z), 3. 98 (1H, dd, J=6. 3, 9. 0H z), 3. 93-3. 85 (3H, m), 3. 72 (1 H, dd, J=3.9, 12.7Hz), 3.43-3. 32 (2H, m) MS (FAB) : m/z 4 2 0 (M+1) +【0246】実施例51

4, 4'-ビス(5(S)-N, N-ジメチルアミノ-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2, 2'-ジ フルオロビフェニル

【化92】



アルゴン雰囲気下、実施例6に記載の5 (S) -N, N -ジメチルアミノメチル-3-(3-フルオロ-4-(4, 4, 5, 5-テトラメチル-1, 3, 2-ジオキサボロラン-2-イル)フェニル)-2-オキソオキサゾリジン(260mg)と、参考例10に記載の5 (S)-N, N-ジメチルアミノメチル-3-(3-フルオロ-4-ヨードフェニル)-2-オキソオキサゾリジン(87 mg、0.239 mmol)のN, N-ジメチルホルムアミド(1.5 ml)の溶液にリン酸カリウム(63 mg、0.297 mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(26 mg、0.023 mmol)を加え、80℃で3日間攪拌した。室温まで冷却後、飽和食塩水に注ぎ、クロロ

ホルムで4回抽出した。合わせた有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥後、濾過し、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(メタノール:クロロホルム=1:9、次に3:17)、LHー20(ジクロロメタン:メタノール=1:1)、PTLC(メタノール:クロロホルム=1:19)で精製して、表題化合物(12 mg、12%)を得た。

[0247] 1 H-NMR (CDC1 $_{3}$) δ 7. 5 7-7. 54 (2H, m), 7. 43-7. 31 (4 H, m), 4. 91-4. 84 (2H, m), 4. 19 (2H, dd, J=8. 8, 8. 8Hz), 3. 82 (2H, dd, J=8. 8, 8. 8Hz), 2. 84-2. 74 (4H, m), 2. 43 (12H, s) MS (FAB) : m/z 475 (M+1) $^{+}$

【0248】実施例52

 $\frac{4-(5(S)-tert-ブトキシカルボニルアミノ メチルー2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-4'-(5(S)-N,N-ジメチルアミノメチルー2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロビフェニル$

【化93】

アルゴン雰囲気下、実施例3に記載の5 (S) - (2-(N, N-ジメチルアミノ) アセトアミド) メチル-3 - (3-フルオロ-4-(4, 4, 5, 5-テトラメチ ルー1, 3, 2-ジオキサボロラン-2-イル) フェニ (254 mg) と、 参考例6に記載の5 (S) - tert-ブトキシカルボ ニルアミノメチルー3-(3-フルオロ-4-ヨードフ ェニル) -2-オキソオキサゾリジン (107 mg、 0. 245 mmol) のN, N-ジメチルホルムアミ ド(1.5 ml)の溶液にリン酸カリウム(71 m g、0.334 mmo1)、テトラキス(トリフェニ ルホスフィン) パラジウム (27 mg、0.0234 mmol)を加え、80℃で終日攪拌した。室温まで 冷却後、水に注ぎ、クロロホルムで3回抽出した。合わ せた有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥後、濾過し、 溶媒を減圧留去した。得られた残渣をシリカゲルカラム クロマトグラフィー (メタノール:クロロホルム=1: 19)、LH-20 (ジクロロメタン:メタノール= 1:1)、PTLC (メタノール: クロロホルム=1: 19) で精製して、表題化合物 (13 mg、10%) を得た。

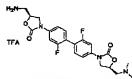
[0249] 1 H-NMR (CDC1₃) δ 7. 5 3-7. 37 (2H, m), 7. 37-7. 26 (4

H, m), 4. 98 (1H, m), 4. 79-4. 71 (2H, m), 4. 10-4. 02 (2H, m), 3. 89-3. 81 (2H, m), 3. 54-3. 52 (2H, m), 2. 71-261 (2H, m), 2. 33 (6H, s), 1. 38 (9H, s)

【0250】実施例53

4-(5(S)-アミノメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-4'-(5(S)-N, N-ジメチルアミノメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2, 2'-ジフルオロビフェニル トリフルオロ酢酸塩

【化94】

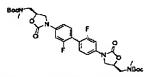


アルゴン雰囲気下、実施例52に記載の4-(5(S)-tert-ブトキシカルボニルアミノメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-4'-(5(S)-ジメチルアミノメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロビフェニル(13 mg、0.024 mmol)のトリフルオロ酢酸(0.9 ml)と水(0.1 ml)の混合溶液を、室温で終夜攪拌した。溶媒を減圧留去後、残渣をLH-20(ジクロロメタン:メタノール=1:1)で精製して、表題化合物(9 mg、67%)を得た。

[0251] 1 H-NMR (CDCl₃: CD₃OD= 1:1) δ 7.57-7.54 (2H, m), 7.39-7.33 (4H, m), 4.86-4.77 (2H, m), 4.20-4.16 (2H, m), 3.88-3.83 (2H, m), 3.13-3.00 (2H, m), 2.75-2.72 (2H, m), 2.39 (6H, s)

MS (TSP): m/z447 (M+1) + 【0252】 実施例54

4, 4'ービス(5(S)ー(N-tertーブトキシカルボニル-N-メチル)アミノ-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2,2'ージフルオロビフェニル【化95】



アルゴン雰囲気下、実施例7に記載の5(S) - (N-tert-プトキシカルボニル-N-メチルアミノ)メチル-3-(3-フルオロ-4-(4, 4, 5,5-テトラメチル-1, 3, 2-ジオキサボロラン-2-イル)フェニル) -2-オキソオキサゾリジン(213.

2 mg) と、参考例11に記載の5(S)-(N-t ertーブトキシカルボニルーNーメチルアミノ)メチ ルー3-(3-フルオロ-4-ヨードフェニル)-2-オキソオキサゾリジン(154.5mg、0.343 mmol)のN, N-ジメチルホルムアミド(2 m 1) の溶液にリン酸カリウム (101.0 mg、0. 476 mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフ イン) パラジウム (39.8 mg、0.034 mm ol)を加え、80℃で20時間攪拌した。室温まで冷 却後、飽和食塩水に注ぎ、クロロホルムで3回抽出し た。合わせた有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥後、 濾過し、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をシリカゲ ルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:n-ヘキサ $\nu=1:1$) 、LH-20 (ジクロロメタン:メタノー ル=1:1)、シリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル:ジクロロメタン=1:4)で精製して、 表題化合物 (185.2 mg、83%) を得た。 $[0253]^{1}H-NMR (CDCl_{3}) \delta$ 7. 5 2 (2H, m), 7. 37 (2H, m), 7. 29 (2 H, m), 4.86 (2H, m), 4.04 (2H, d) d, J=8.8,8.8Hz), 3.91 (2H, m), 3. 67 (2H, m), 3. 57 (2H, m), 3. 02 (6Hs), 1. 44 (18H, s) MS (FAB) : m/z 6 4 6 (M) +【0254】実施例55 4, 4'-ビス(5(S)-メチルアミノメチル-2-

オキソオキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフル オロビフェニル トリフルオロ酢酸塩

【化96】

アルゴン雰囲気下、実施例54に記載の4,4'ービス (5(S)-(N-tert-ブトキシカルボニル-Nーメチル) アミノー2ーオキソオキサゾリジンー3ーイ (175 m) (175 m)g、0.271 mmol) のトリフルオロ酢酸(2 m 1) と水(0.2 m1) の混合溶液を、室温で1.5 日間攪拌した。溶媒を減圧留去後、残渣をLH-20 (ジクロロメタン:メタノール=1:1) で精製して表 題化合物 (151 mg、82%) を得た。 [0255] ¹H-NMR (DMSO-d₆) δ 8. 72(2H, m), 7.63-7.60(2H, m)m), 7. 54-7. 44 (4H, m), 5. 02 (2 H, m), 4. 28 (2H, dd, J=9. 2, 9. 2

Hz), 3.88 (2H, dd, J=6.4, 9.2H

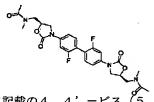
z), 3. 47-3. 32 (4H, m), 2. 65 (6

H, s)

MS (FAB) : m/z 4 4 7 (M+1) +【0256】実施例56

4, 4'-ビス(5(S)-(N-アセチル-N-メチ ル) アミノメチルー2ーオキソオキサゾリジンー3ーイ ル) -2, 2' -ジフルオロビフェニル

【化97】



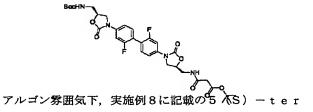
実施例55に記載の4, 4'ービス(5(S)ーメチル アミノメチルー2ーオキソオキサゾリジン-3ーイル) -2, 2'-ジフルオロビフェニル トリフルオロ酢酸 塩(45.6 mg, 0.068 mmol) とピリジン (0.5 ml) の混合溶液に、無水酢酸 (40 μl) 0. 424 mmol) を加え、室温で2時間攪拌した 後、反応をメタノールで停止した。溶媒を減圧留去し、 残渣をクロロホルムで希釈した後、有機層を1N塩酸水 溶液で洗浄した。水層からクロロホルムで2回抽出後、 合わせた有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネ シウムで乾燥した。濾過後、溶媒を減圧留去し、残渣を PTLC (メタノール:クロロホルム=1:19) で精 製して、表題化合物 (35.6 mg, 99%) を得 た。

[0257] $^{1}H-NMR$ (CDC1₃) δ 7.5 7-7.53 (2H, m), 7.40-7, 22 (4 H, m), 4. 94-4. 87 (2H, m), 4. 07 (2 H, d d, J = 9. 0, 9. 0 Hz), 3. 93(2 H, dd, J=3.0, 14.4 Hz), 3.82(2 H, dd, J=6.8, 9.0 Hz), 3.57(2 H, dd, J=6.8, 14.4 Hz), 3.20(6H, s), 2.14 (6H, s)

MS (ESI) : m/z 531 (M+1) +

【0258】実施例57

N-(3-(4'-(5(S)-(tert-ブトキシ)カルボニルアミノ) メチルー2ーオキソオキサゾリジン <u>- 3 ーイル) - 2 , - 2 ' ージフルオロビフェニルー 4 ー</u> イル)-2-オキソオキサゾリジン-5(S)-イル) メチルマロナミック酸 tert-ブチル エステル 【化98】



t-ブトキシカルボニルアミノメチル-3-(3-フル オロー4-(4, 4, 5, 5-テトラメチルー1, 3, 2-ジオキサボロラン-2-イル)フェニル)-2-オ キソオキサゾリジン (48.3 mg) 、 参考例12 に記載の5(S)-tert-ブトキシカルボニルアセ トアミドメチルー3ー(3-フルオロー4-ヨードフェ ニル) -2-オキソオキサゾリジン (51.9 mg、 0. 124 mmol) のN, N-ジメチルホルムアミ ド (1 ml) の溶液にリン酸カリウム (32.2 m g、0.152 mmol)、テトラキス(トリフェニ ルホスフィン) パラジウム (12.8 mg、0.01 1 mmol) を加え、80℃で20時間攪拌した。室 温まで冷却後、飽和食塩水に注ぎ、クロロホルムで4回 抽出した。合わせた有機層を無水硫酸マグネシウムで乾 燥後、濾過し、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をシ リカゲルカラムクロマトグラフィー (メタノール:クロ ロホルム=1:9)、PTLC(メタノール:クロロホ ルム=1:17)、LH-20(ジクロロメタン:メタ ノール=1:1) で精製して表題化合物 (34.0 m g、47%)を得た。

【0259】 ¹H-NMR (CDCl₃) & 7.7 3 (1H, m), 7.51-7.49 (2H, m), 7.31-7.27 (4H, m), 5.23 (1H, m), 4.84-4.79 (2H, m), 4.08-4.07 (2H, m), 3.87-3.85 (4H, m), 3.55 (2H, m), 3.27 (2H, s), 1.42 (9H, s), 1.24 (9H, s) MS (FAB): m/z660 (M+1) + 【0260】実施例58

N-(3-(4'-(5(S)-アミノメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロビフェニル-4-イル)-2-オキソオキサゾリジン-5(S)-イル)メチルマロナミック酸トリフルオロ酢酸塩

【化99】

TFA NH NH

アルゴン雰囲気下、 実施例 5 7 に記載のN- (3- (4'-(5(S)-(tert-ブトキシカルボニルアミノ) メチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2, 2'-ジフルオロビフェニル-4-イル)-2-オキソオキサゾリジン-5(S)-イル) メチルマロナミック酸 tert-ブチル エステル (33.0 mg、0.050 mmol)のトリフルオロ酢酸(1.5 ml)と水(0.2 ml)の混合溶液を、室温で3時間攪拌した。溶媒を減圧留去後、残渣をCos

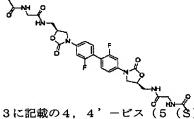
mosil $75C_{18}$ OPN (nacalai tesque社製) を用いた逆相のカラムクロマトグラフィー (アセトニトリル: x=1:1) で精製して表題化合物 (20.0 mg、64%) を得た。

[0261] 1 H-NMR (DMSO-d $_{6}$) δ 8. 56 (1H, m), 7. 63-7. 58 (2H, m), 7. 52-7. 43 (4H, m), 4. 83-4. 82 (2H, m), 4, 22-4. 16 (2H, m), 3. 91-3. 81 (2H, m), 3. 50 (2H, brs), 3. 16 (2H, s), 3. 10 (2H, s)

MS (FAB): m/z505 (M+1) + 【0262】 実施例59

4, 4'-ビス(5(S)-(N-アセトグリシル)ア ミノメチルー2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2, 2'-ジフルオロビフェニル

【化100】



[0263] 1 H-NMR (DMSO-d $_{6}$) δ 8. 25 (2H, dd, J=5. 6, 5. 6Hz), 8. 11 (2H, dd, J=5. 6, 5. 6Hz), 7. 61-7. 58 (2H, m), 7. 50-7. 41 (4H, m), 4. 79 (2H, m), 4. 16 (2 H, dd, J=9. 2, 9. 2Hz), 3. 80 (2 H, dd, J=6. 0, 9. 2Hz), 3. 68-3. 65 (4H, m), 3. 48-3. 45 (4H, m), 1. 84 (6H, s)

MS (FAB) : m/z 6 1 7 (M+1) +

【0264】実施例60

4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキソオキ サゾリジン-3-イル)-4'-(5(S)-(N-アセトグリシル)アミノメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロビフェニル

【化101】

【化102】

AND COMPANY OF THE PARTY OF THE

実施例45に記載の4-(5(S)-アミンメチル-2 ーオキソオキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフ ルオロ-4'-(5(S)-グリシルアミノメチル-2 ーオキソオキサゾリジン-3-イル) ビフェニル トリ フルオロ酢酸塩 (15.1 mg、0.024 mmo 1) のジクロロメタン (1 ml) 懸濁液に、トリエチ ルアミン(10μ1、0.072 mmol)、無水酢 酸(0.1 ml in 1 ml ジクロロメタン、3 7μ1、0.037 mmol) を加え、室温で30分 間機拌した。反応をメタノールで停止し、溶媒を減圧留 去した。残渣を水、メタノール、ジクロロメタンの順に 洗浄し、表題化合物 (9.6 mg、71%) を得た。 $[0.265]^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}) \delta$ 8. 29-8. 24 (2H, m), 8. 12 (1H, d d, J=5. 6, 5. 6 Hz), 7. 6 1-7. 5 9 (2H, m), 7. 48-7. 41 (4H, m), 4. 80-4.70 (2H, m), 4.19-4.08 (4) H, m), 3.81-3.77 (2H, m), 3.77 (2H, d, J=5.6Hz), 3.48-3.40(2H, m), 1.84 (6H, s) MS (FAB) : m/z 560 (M+1) +【0266】実施例61 4, 4'-ビス(5(S)-2-(N, N-ジメチルア ミノ) アセトアミドメチルー2-オキソオキサゾリジン -3-イル) -2, 2' -ジフルオロビフェニル

を囲気下 実施例3に記載の5

アルゴン雰囲気下、実施例3に記載の5 (S) - (2-(N, N-ジメチルアミノ) アセトアミド) メチルー3 - (3-フルオロー4-(4, 4, 5, 5-テトラメチルー1, 3, 2-ジオキサボロラン-2-イル) フェニル) -2-オキソオキサゾリジン (79 mg、0.188 mmol) と、参考例13に記載の5(S) - (2-(N, N-ジメチルアミノ) アセトアミド) メチルー3-(3-フルオロー4-ヨードフェニル) -2-オキソオキサゾリジン (78 mg、0.185 mm

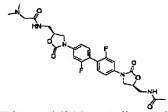
o 1) のN, N-ジメチルホルムアミド (1.5 m 1) の溶液に、リン酸カリウム (52 mg、0.24 5 mm o 1)、テトラキス (トリフェニルホスフィン) パラジウム (23 mg、0.020 mm o 1)を加え、80℃で20時間攪拌した。室温まで冷却後、飽和食塩水に注ぎ、クロロホルムで3回抽出した。合わせた有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥後、濾過し、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (メタノール:クロロホルム=1:19)、LH-20 (ジクロロメタン:メタノール=1:1)で精製して、表題化合物 (21 mg、19%)を得た。

[0 2 6 7] 1 H-NMR (CDC1 $_{3}$) δ 7. 7 2 (2H, dd, J=6. 4, 6. 4Hz), 7. 5 4 (2H, m), 7. 49-7.22 (4H, m), 4. 8 3 (2H, m), 4. 10 (2H, dd, J=9. 2, 9. 2Hz), 3. 8 4 (2H, dd, J=6. 4, 9. 2Hz), 3. 76-3. 6 6 (4H, m), 3. 0 3-2. 9 2 (4H, m), 2. 2 7 (1 2H, s)

MS(FAB): m/z589(M+1)⁺ 【0268】実施例62 4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキソオキ サゾリジン-3-イル)-4'-(5(S)-2-(N, N-ジメチルアミノ)アセトアミドメチル-2-

オキソオキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフル オロビフェニル

【化103】



アルゴン雰囲気下、実施例3に記載の $\frac{1}{5}$ (S) -(2-(N, N-i)) (N) アセトアミド) メチルー3 -(3-i) (N) アセトアミド) メチルー3 -(3-i) (N) アセトアミド) メチルー3 -(3-i) (N) フェールー1, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$ (2-i) フェールー2-オキソオキサブリジン(101 mg, $\frac{1}{3}$ (101 mg, $\frac{1}{3}$ (101 mg) (101 m

後、濾過し、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(メタノール: クロロホルム=1:19)、LH-20(ジクロロメタン: メタノール=1:1)で精製して、表題化合物(40 mg、34%)を得た。

[0269] ¹H-NMR (DMSO-d₆) δ 8. 27 (1H, dd, J=5. 6, 5. 6Hz), 8. 12 (1H, dd, J=5. 6, 5. 6Hz), 7. 61-7. 59 (2H, m), 7. 50-7. 41 (4H, m), 4. 84-4. 75 (2H, m), 4. 20-4. 15 (2H, m), 3. 86 (1H, dd, J=5. 6, 9. 2Hz), 3. 78 (1H, dd, J =5. 6, 9. 2Hz), 3. 52-3. 40 (4H, m), 2. 89 (2H, s), 2. 17 (6H, s), 1. 84 (3H, s)

MS (FAB): m/z 5 4 6 (M+1) + 【0 2 7 0】実施例6 3

4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロ-4'-(5(S)-イミダゾ-1-イルメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)ビフェニル

【化104】

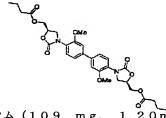
アルゴン雰囲気下、実施例9に記載の5 (S) -アセト アミドメチルー3ー (3-フルオロー4-(4, 4, 5, 5-テトラメチルー1, 3, 2-ジオキサボロラン -2-イル) フェニル) -2-オキソオキサゾリジン (48 mg) と参考例14に記載の3-(3-フルオ ロー4-ヨードフェニル) -5 (S) - (イミダゾール -1-イル) メチル-2-オキソオキサゾリジン (49 mg、0.127 mg) のN, N-ジメチルホルム アミド(1 ml)の溶液にリン酸カリウム(37 m g、0.174 mmol)、テトラキス(トリフェニ ルホスフィン) パラジウム (16 mg、0.014 mmol)を加え、80℃で22時間攪拌した。室温ま で冷却後、飽和食塩水に注ぎ、クロロホルムで3回抽出 した。合わせた有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥 後、濾過し、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をシリ カゲルカラムクロマトグラフィー (メタノール:クロロ ホルム=1:19、次に1:9)、LH-20 (ジクロ ロメタン:メタノール=1:1) で精製して表題化合物 (10 mg、15%) を得た。

[0271] 1 H-NMR (DMSO-d₆) δ 8. 27 (1H, dd, J=6.0, 6.0Hz), 7.7 1 (1H, s), 7.62-7.53 (2H, m), 7. 48-7. 39 (4H, m), 7. 25 (1H, s), 6. 93 (1H, s), 5. 03 (1H, m), 4. 76 (1H, m), 4. 41 (2H, d, J=4. 4Hz), 4. 26-4. 15 (2H, m), 3. 86 (1H, dd, J=6. 0, 9. 2Hz), 3. 79 (1H, dd, J=6. 4, 9. 2Hz), 3. 44 (2H, dd, J=5. 6, 5. 6Hz), 1. 84 (3H, s)

MS (FAB):m/z512 (M+1) + 【0272】実施例64

4, 4'-ビス(5(R)-ブチリルオキシメチル-2 -オキソオキサゾリジン-3-イル)-3, 3'-ジ メトキシビフェニル

【化105】



臭化リチウム(109 mg、1.20mmol)およびトリプチルホスフィンオキシド(262 mg、1.20mmol)のキシレン溶液(6 ml)を150℃の油浴で1.5時間加熱した。(R)一酪酸グリシジル(3.0 ml、21.2mmol)および3,3'ージメトキシー4,4'ーピフェニルジイソシアナート(85%、3.49g、10.0 mmol)のキシレン溶液(6 ml)を加え、同温で3時間攪拌した。放冷後溶媒を減圧留去して得られた残渣に酢酸エチルおよび水を加えた。ジクロロメタンで抽出し、水および飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム:メタノール=40:1)で精製し、表題の化合物(5.09g、87%)を得

[0273] 1 H-NMR (DMSO-d $_{6}$) δ 7.4 1 (2H, d, J=8.1 Hz), 7.37 (2H, d, J=1.7 Hz), 7.32 (2H, dd, J=1.7, 8.0Hz), 4.90-5.00 (2H, m), 4.35 (2H, dd, J=2.9, 12.2 Hz), 4.28 (2H, dd, J=5.1, 12.2 Hz), 4.05 (2H, t, J=9.0 Hz), 3.70 (2H, dd, J=6.1, 9.0 Hz), 3.94 (6H, s), 2.37 (4H, t, J=7.3 Hz), 1.50-1.65 (4H, m), 0.91 (6H, t, J=7.3 Hz) MS (EI): m/z 584 (M) $^{+}$

【0274】実施例65

4, 4'-ビス(5(R)-ヒドロキシメチルー2-オ キソオキサゾリジン-3-イル)-3, 3'-ジメトキ <u>シビフェニル</u> 【化106】

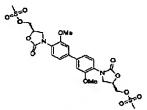
実施例64の4,4'ービス(5(R)ーブチリルオキシメチルー2ーオキソオキサゾリジンー3ーイル)ー3,3'ージメトキシビフェニル(5.09g、8.71mmol)のメタノール溶液(90ml)に28%ナトリウムメチラートメタノール溶液(0.34ml、1.76mmol)を室温にて加え、同温で一晩攪拌した.反応溶液に水を加えて析出した固体を濾取し、水で洗浄、乾燥することにより表題化合物(2.84g、73%)を得た。

[0275] 1 H-NMR (DMSO-d₆) δ 7.3 9 (2H, d, J=8.1 Hz), 7.36 (2H, d, J=2.0 Hz), 7.30 (2H, dd, J=1.9, 8.3Hz), 5.21 (2H, s), 4.65-4.73 (2H, m), 3.97 (2H, t, J=8.8 Hz), 3.93 (6H, s), 3.69 (2H, dd, J=6.3, 8.3 Hz), 3.54-3.70 (4H, m) MS (EI): m/z 444 (M) $^{+}$

【0276】実施例66

4, 4'-ビス(5(R)-メタンスルホニルオキシメ チル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-3, 3'-ジメトキシビフェニル

【化107】



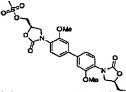
実施例65の4, 4'ービス(5(R)ーヒドロキシメチルー2ーオキソオキサゾリジンー3ーイル)ー3,3'ージメトキシビフェニル(889 mg、2.00 mmol)のジクロロメタン溶液(10 ml)にトリエチルアミン(0.61 ml、4.38mmol)およびメタンスルホニルクロリド(0.46 ml、5.94 mmol)を氷冷下にて加え、室温で3時間攪拌した。反応溶液に氷冷下で飽和重曹水を加え、ジクロロメタンで抽出した。有機層を水および飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒を減圧留去した.得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム:メタノール=20:1)で精製することにより、表題化合物(704 mg、59%)を得た。

[0277] 1 H-NMR (DMSO-d₆) δ 7. 41 (2H, d, J=8. 3Hz), 7. 37 (2H, d, J=1. 7Hz), 7. 31 (2H, dd, J=1. 7, 8. 1Hz), 4. 95-5. 05 (2H, m), 4. 52 (2H, dd, J=2. 7, 11. 5Hz), 4. 45 (2H, dd, J=5. 1, 11. 4Hz), 3. 93 (6H, s), 3. 70 (2H, dd, J=5. 8, 8. 8Hz), 3. 27 (6H, s). MS (EI): m/z 600 (M) $^{+}$

【0278】実施例67

4-(5(R)-ヒドロキシメチル-2-オキソオキサ ゾリジン-3-イル)-4'-(5(R)-メタンスル ホニルオキシメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-3,3'-ジメトキシビフェニル

【化108】



実施例66の製造におけるシリカゲルガラムクロマトグラフィーの別なるフラクションより、実施例66の化合物である4、4'ービス(5(R)ーメタンスルホニルオキシメチルー2ーオキソオキサゾリジンー3ーイル)ー3、3'ージメトキシビフェニルと表題化合物である4ー(5(R)ーヒドロキシメチルー2ーオキソオキサゾリジンー3ーイル)ー4'ー(5(R)ーメタンスルホニルオキシメチルー2ーオキソオキサブリジンー3ーイル)ー3、3'ージメトキシビフェニルの約1:1混合物(223 mg)を得た。

【0279】HPLCMS測定条件

カラム: Capcellpak C18 MG 5μm 4.6×150mm (資生堂社製)

流速: 0.8 ml/分

溶出溶剤:50 mmol酢酸アンモニウム水溶液:ア セトニトリル:水=10:10:80から10分間かけ て10:90:0まで徐々に比率を変化させた。

UV: 265nm

表題化合物の保持時間: 9.63分 MS (TSP):m/z 540 (M+NH₄) +

実施例66の保持時間:10.68分 MS (TS

P) : m/z 619 $(M+H+NH_4)$ +

【0280】表題化合物のRf値:0.30 (クロロホルム:メタノール=10:1)

実施例660Rf値:0.40 (クロロホルム:メタノール=10:1)

【0281】実施例68

 $\frac{4}{3}$, $\frac{4}{3}$ - $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{$

<u>フェニル</u> 【化109】

実施例 6604, 4'- UZ (5(R)- y9 VZ Nホニルオキシメチルー2ーオキソオキサゾリジンー3ーイル) -3, 3'- UZ トキシビフェニル (681 Mg、1.13 Mmol) のジメチルスルホキシド (10 Mg) 溶液にアジ化ナトリウム (294 Mg) 4.52 Mmol) を室温にて加え、50 Cで7時間攪拌した。室温に放冷後、さらに1時間 50 Cで攪拌した。反応溶液に水を加え、酢酸エチルで抽出後、水 (2 Mg) および飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (クロロホルム: y9 Mg) で洗浄し、表題化合物 (152 Mg) 27%) を得た。

[0282] ¹H-NMR (DMSO-d₆) δ 7.4 2 (2H, d, J=8.0 Hz), 7.38 (2H, d, J=1.9 Hz), 7.32 (2H, dd, J=1.9, 8.0 Hz), 4.85-4.95 (2H, m), 4.03 (2H, t, J=9.0 Hz), 3.94 (6H, s), 3.75 (2H, dd, J=3.2, 13.4 Hz), 3.64-3.70 (4H, m) MS (EI): m/z 494 (M) +

【0283】実施例69

4, 4'-ビス(5(S)-アミノメチル-2-オキソ オキサゾリジン-3-イル)-3, 3'-ジメトキシビ フェニル

【化110】

実施例68の4, 4'ービス(5(R)ーアジドメチルー2ーオキソオキサゾリジンー3ーイル)ー3, 3'ージメトキシビフェニル(148 mg、0.30mmo1)の酢酸エチル溶液(4 ml)に10%パラジウム炭素(15 mg)を加え、水素雰囲気下、室温で一晩攪拌した。反応溶液をセライトで濾過し、溶媒を減圧留去した.得られた残渣にメタノール(6 ml)および10%パラジウム炭素(15 mg)を加え、水素雰囲気下、室温で8.5時間攪拌した.反応溶液をセライトで濾過後、溶媒を減圧留去することにより、表題化合物

(123 mg、93%)を得た。

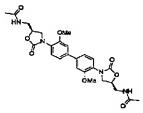
[0284] 1 H-NMR (DMSO-d $_{6}$) δ 7.4 1 (2H, d, J=8.3 Hz), 7.36 (2H, d, J=2.0 Hz), 7.30 (2H, dd, J=1.9, 8.0 Hz), 4.55-4.65 (2H, m), 3.90-3.99 (2H, m), 3.93 (6H, s), 3.70 (2H, dd, J=6.3, 8.5 Hz), 3.15-3.20 (2H, m), 2.83 (4H, d, J=5.4 Hz), 1.75-1.85 (4H, brs)

MS (FAB) : m/z 442 (M+1) +

【0285】実施例70

4, 4'-ビス(5(S)-アセトアミドメチルー2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-3, 3'-ジメト キシビフェニル

【化111】



実施例69の4, 4'ービス(5(S)ーアミノメチルー2ーオキソオキサゾリジンー3ーイル)ー3, 3'ージメトキシビフェニル(98 mg、0.22mmo 1)に無水酢酸(0.4 ml)およびピリジン(0.1 ml)を加え、室温で一晩攪拌した. 反応溶液にジエチルエーテルを加えて析出した固体を濾取し、水およびジエチルエーテルで洗浄することにより、表題化合物(8 mg、76%)を得た。

[0286] 1 H-NMR (DMSO-d₆) 5 8.27 (2H, t, J=5.9 Hz), 7.39 (2H, d, J=8.1 Hz), 7.36 (2H, d, J=1.7 Hz), 7.31 (2H, dd, J=1.7, 8.0 Hz), 4.65-4.75 (2H, m), 3.92-4.00 (2H, m), 3.93 (6H, s), 3.62 (2H, dd, J=6.1, 8.8 Hz), 3.33-3.52 (4H, m), 1.88 (6H, s)

MS (FAB) : m/z 527 (M+1) +

【0287】実施例71

4-(5(R)-アジドメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-4'-(5(R)-ヒドロキシメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-3,3'-ジメトキシビフェニル

【化112】

実施例67の製造にて得られた、実施例66の化合物で ある4, 4'ービス(5(R)ーメタンスルホニルオキ シメチルー2ーオキソオキサゾリジン-3ーイル) -3, 3'ージメトキシビフェニルと実施例67の化合物 である4-(5(R)-ヒドロキシメチル-2-オキソ オキサゾリジン-3-イル)-4'-(5(R)-メタ ンスルホニルオキシメチルー2-オキソオキサゾリジン -3-イル)-3,3'-ジメトキシビフェニルの約 1:1混合物(205 mg)のN, N-ジメチルホル ムアミド(4 m1)溶液にアジ化ナトリウム(76 mg、 1.17 mmol) を室温にて加え、50℃で4 時間攪拌し、放冷した. さらに50℃で8時間攪拌し、 放冷後、反応溶液に水を加えた。酢酸エチルで抽出して 得られた有機層を水および飽和食塩水で洗浄後、無水硫 酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られ た残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (クロロ ホルム:メタノール=50:1) で精製することによ り、表題化合物 (59 mg)を得た。

[0288] 1 H-NMR (DMSO-d $_{6}$) δ 7.42 (1H, d, J=8.0 Hz), 7.39 (1H, d, J=8.1 Hz), 7.37 (1H, t, J=1.9 Hz), 7.36 (1H, d, J=1.9 Hz), 7.32 (1H, dd, J=1.9, 8.0 Hz), 7.31 (1H, dd, J=2.0, 8.1 Hz), 5.21 (1H, t, J=5.9 Hz), 4.85-4.95 (1H, m), 4.65-4.75 (1H, m), 3.90-4.05 (2H, m), 3.94 (3H, s), 3.93 (3H, s), 3.55-3.80 (6H, M)

MS (FAB) : m/z 470 (M+1) +

【0289】実施例72

4-(5(S)-アミノメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-4'-(5(R)-ヒドロキシメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-3,3'

ージメトキシビフェニル

【化113】

実施例71の4-(5(R)-アジドメチル-2-オキ ソオキサゾリジン-3-イル)-4'-(5(R)-ヒ ドロキシメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イ ル) -3, 3' -ジメトキシビフェニル (50 mg、0.11 mmol) のメタノール (4 ml) 溶液に10%パラジウム炭素 (5 mg) を加え、水素雰囲気下、室温で4時間攪拌した. 反応溶液をセライトで濾過した後に溶媒を減圧留去することにより、表題化合物 (48 mg、98%) を得た。

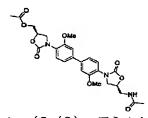
[0290] 1 H-NMR (DMSO-d6) 8 7.40 (1H, d, J=7.3 Hz), 7.38 (1H, d, J=7.3 Hz), 7.35 (2H, d, J=1.7 Hz), 7.29 (2H, dd, J=2.0, 8.3 Hz), 5.20 (1H, t, J=5.6 Hz), 4.63-4.72 (1H, m), 4.55-4.63 (1H, m), 3.90-4.00 (2H, m), 3.92 (6H, s), 3.54-3.71 (4H, m), 2.82 (2H, d, J=5.1 Hz)

MS (EI) : m/z 443 (M) +

【0291】実施例73

4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-4'-(5(R)-アセトキシメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)3,3'-ジメトキシビフェニル

【化114】



実施例72の4-(5(S)-アミノメチルー2ーオキソオキサゾリジン-3ーイル)-4'-(5(R)-ヒドロキシメチルー2ーオキソオキサゾリジン-3ーイル)-3,3'-ジメトキシビフェニル(39 mg、0.09 mmol)に無水酢酸(0.4 ml) およびピリジン(0.1 ml) を室温にて加え、同温で一晩攪拌した.反応溶液に水を加えた後、ジクロロメタンおよびメタノールで抽出した。有機層を飽和重曹水および飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣にジエチルエーテルを加え、析出した固体を濾取、乾燥することにより表題化合物(37 mg、78%)を得た。

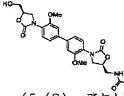
[0292] 1 H-NMR (DMSO-d₆) δ 8.25 (1H, t, J=5.2 Hz), 7.40 (1H, d, J=8.0 Hz), 7.38 (1H, d, J=8.3 Hz), 7.35 (1H, d, J=1.7 Hz), 7.36 (1H, d, J=1.8 Hz), 7.30 (1H, dd, J=1.7, 8.3 Hz), 7.29 (1H, dd, J=1.7, 8.3 Hz), 4.90-5.00 (1H, m), 4.65-4.75 (1H, m), 4.25-4.30 (2H, m), 4.03 (1H, t, J=9.0 Hz),

3.96 (1H, t, J=9.0 Hz), 3.93 (3 H, s), 3.92 (3H, s), 3.68 (1H, d d, J=6.1, 9.1Hz), 3.61 (1H, dd, J=6.1, 8.7 Hz), 3.30-3.50 (2H, m), 2.09 (3H, s), 1.87 (3H, s) MS (EI): m/z 527 (M) +

【0293】実施例74

4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-4'-(5(R)-ヒドロキシメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)3,3'-ジメトキシビフェニル

【化115】



実施例 7 3 の 4 ー (5 (S) ーアセトアミドメチルー 2 ーオキソオキサゾリジンー 3 ーイル) ー 4 'ー (5 (R) ーアセトキシメチルー 2 ーオキソオキサゾリジンー 3 ーイル) ー 3 'ージメトキシビフェニル (3 1 mg、 0.06 mmol) のメタノール懸濁液 (1 ml) に炭酸カリウム (1 2 mg、 0.09 mmol) を室温にて加え、同温で 2.5 時間攪拌した。反応溶液に水を加えた後、ジクロロメタンで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥

した。溶媒を減圧留去することにより表題化合物 (18

[0294] ¹H-NMR (DMSO-d₆) δ 8.2 6 (1H, t, J=5.9 Hz), 7.38 (2H, d, J=8.0 Hz), 7.35 (2H, brs), 7.26 -7.32 (2H, m), 5.20 (1H, t, J=5.6 Hz), 4.63-4.75 (2H, m), 3.96 (2H, t, J=8.5 Hz), 3.92 (3H, s), 3.55-3.70 (4H, m), 3.30-3.50 (2H, m), 1.87 (3H, s)

MS (EI) : m/z 485 (M) +

【0295】実施例75

mg、62%)を得た。

3', 4-ビス(2-オキソ-5(R)-フタルイミド メチルーオキサゾリジン-3-イル)-2-フルオロビ フェニル

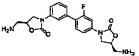
【化116】

実施例1に記載の3-(3-フルオロ-4-(4, 4, 5, 5-テトラメチル-1, 3, 2-ジオキサボロラン

[0296] 1 H-NMR (DMSO-d₆) δ 7.83 -7.95 (8H, m), 6.90-7.76 (7H, m), 4.90-5.03 (2H, m), 4.15-4.30 (2 H,m), 3.85-4.05 (6H, m) MS (FAB): m/z 661 (M) $^{+}$

【0297】実施例76

3', 4-ビス (5 (S) -アミノメチル-2-オキソ オキサゾリジン-3-イル) -2-フルオロビフェニル 【化117】



実施例 7503, 4-ビス (2-オキソ-5 (R)-フタルイミドメチルーオキサゾリジン-3-イル) -2-フルオロビフェニル (281 mg, 0.43 mmo) 0.43 mmo 1) のエタノール懸濁液 (4 ml) にヒドラジン・ー水和物 (42 ml, 0.87 mmol) を室温にて加え、80 \mathbb{C} \mathbb{C}

【0298】Rf値:0.06(クロロホルム:メタノール=10:1)

【0299】実施例77

3', 4ービス (5 (S) ーアセトアミドメチルー2ー オキソオキサゾリジンー3ーイル) ー2ーフルオロビフ ェニル

【化118】

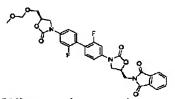
実施例 76の3', 4ービス (5 (S) ーアミノメチルー2ーオキソオキサゾリジンー3ーイル)ー2ーフルオロビフェニルの粗生成物 (299 mg)に無水酢酸 (0.4 ml) およびピリジン (0.1 ml)を加え、室温で一晩攪拌した。反応溶液に飽和重曹水を加え、ジクロロメタンおよびメタノールで抽出した。有機層を飽和重曹水および飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (クロロホルム:メタノール=50:1から10:1)で精製した。得られた固体にジエチルエーテルを加えて濾取、乾燥することにより表題化合物 (51 mg、2工程24%)を得た。

[0300] 1 H-NMR (DMSO-d $_{6}$) δ 8.20 -8.28 (2H, m), 7.25-7.60 (7H, m), 4.70-4.80 (2H, m), 4.13-4.21 (2H, m), 3.75-3.83 (2H, m), 3.40-3.34 (4H, m), 1.83 (3H, s), 1.82 (3H, s)

MS (FAB): m/z 485 (M+1) + 【0301】実施例78

2, 2'-ジフルオロ-4-(5 (R) -メトキシメト キシメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-4'-(2-オキソ-5 (S) -フタルイミドメチルオ キサゾリジン-3-イル) ビフェニル

【化119】



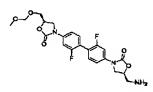
実施例1に記載の3-(3-フルオロ-4-(4, 4, 5, 5-テトラメチルー1, 3, 2-ジオキサボロラン -2-イル) フェニル) -2-オキソ-5 (R) -フタ ルイミドメチルオキサゾリジン (466 mg、 1.0 0 mmol)、参考例20に記載の(R)-3-(4-プロモー3ーフルオロフェニル) -5- (メトキシメト キシメチル) -2-オキソオキサゾリジン (434 m g、 1.30 mmol)、テトラキス(トリフェニルホ スフィン) パラジウム (116 mg、 0.10 mmo 1) およびリン酸カリウム (276 mg、 1.30 mmol) のN、N-ジメチルホルムアミド(20 m 1) 溶液を80℃で一晩攪拌した. 放冷後、溶媒を減圧 留去して得られた残渣にジクロロメタンおよび水を加 え、ジクロロメタンおよびメタノールで抽出した。有機 層を水および飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸マグネシウ ムで乾燥した. 溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリ カゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:n-ヘ キサン=1:1、次に4:1)で精製することにより表 題化合物 (296 mg、50%) を得た。

[0302] 1 H-NMR (DMSO-d₆) δ 7.85 -7.95 (4H, m), 7.38-7.65 (6H, m), 4.95-5.05 (1H, m), 4.85-4.95 (1H, m), 4.64 (2H, d), 4.26 (1H, t, J=9.0 Hz), 4.19 (1H, t, J=9.0 Hz), 3.86-4.07 (4H, m), 3.71 (1H, dd, J=4.3, 11.7 Hz), 3.71 (1H, dd, J=4.3, 11.4Hz), 3.28 (3H, s) MS (FAB): m/z 594 (M+1) $^{+}$

【0303】実施例79

4-(5(S)-アミノメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロ-4'-(5(R)-メトキシメトキシメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル) ビフェニル

【化120】



実施例 78の2, 2' -ジフルオロ-4-(5(R) -メトキシメトキシメチルー2-オキソオキサゾリジンー3-イル)-4'-(2-オキソー5(S)-フタルイミドメチルオキサゾリジン-3-イル)ビフェニル(178 mg、0.30 mmol)のエタノール懸濁液(4 ml)にヒドラジン・一水和物(29 ml、0.60 mmol)を室温にて加え、80℃で2時間攪拌した。ヒドラジン・一水和物(29 ml、0.60 mmol)を加え、一晩攪拌した。さらにヒドラジン・一水和物(29 ml、0.60 mmol)を加え、一晩攪拌した。溶媒を減圧留去することにより、表題化合物の粗生成物(183 mg)を得た。

【0304】Rf値:0.10 (クロロホルム:メタノール=10:1)

【0305】実施例80

4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-4'-(5(R)-メトキシメトキシメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2, 2'-ジフルオロビフェニル

【化121】

実施例 7 9 の 4 ー (5 (S) ーアミノメチルー 2 ー オキ ソオキサゾリジンー 3 ーイル) ー 2, 2'ージフルオロ -4'-(5(R)-メトキシメトキシメチルー2ーオキソオキサゾリジン-3ーイル)ビフェニルの粗生成物(183 mg)に無水酢酸(2.0 ml)およびピリジン(0.2 ml)を加え、室温で一晩攪拌した.反応溶液に飽和重曹水を加え、ジクロロメタンで抽出した.有機層を飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣を濾取し、ジエチルエーテルで洗浄後、乾燥することにより表題化合物(110 mg、2工程73%)を得た。

[0306] 1 H-NMR (DMSO-d₆) δ 8.26 (1H, t, J=6.9 Hz), 7.58-7.66 (2 H, m), 7.41-7.50 (4H, m), 4.85-4.95 (1H, m), 4.65-4.75 (1H, m), 4.64 (2H, s), 4.19 (1H, t, J=6.8 Hz), 4.18 (1H, t, J=6.6 Hz), 3.89 (1H, dd, J=6.1, 9.0 Hz), 3.79 (1H, dd, J=6.9, 9.0 Hz), 3.77 (1H, dd, J=4.2, 11.5 Hz), 3.71 (1H, d, J=4.6, 11.7 Hz), 3.44 (2H, t, J=5.6 Hz), 3.28 (3H, s), 1.84 (3H, s)

MS (EI) : m/z 505 (M) +

【0307】実施例81

4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロ-4'-(5(R)-ヒドロキシメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)ビフェニル

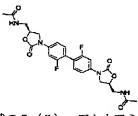
【化122】

実施例80の4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-4'-(5(R)-メトキシメトキシメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロビフェニル(71 mg、0.14 mmol)のジクロロメタン懸る液(2 ml)にトリフルオロ酢酸(0.05 ml)を室温で加え、2時間攪拌した。トリフルオロ酢酸(0.05 ml)を変温で加え、2時間攪拌した後、トリフルオロ酢酸(1.0 ml)を、さらに4.5時間後に0.5 ml加えた、30分後反応溶液を減圧留去し、分取用薄層シリカゲルクロマトグラフィー(クロロホルム:メタノール=20:1)で精製することにより表題化合物(36 mg、56%)を得た。

[0308] 1 H-NMR (DMSO-d₆) δ 8.2 7 (1H, t, J=5.6 Hz), 7.57-7.66 (2H, m), 7.41-7.51 (4H, m), 5.25 $(1\,H,\ t,\ J=5.6\ Hz)$, 4.70-4.80 (2 H, m), 4.18 (1H, t, $J=9.0\ Hz$), 4.14 (1H, t, $J=9.3\ Hz$), 3.88 (1H, dd, J=6.4, $9.0\ Hz$), 3.79 (1H, dd, J=6.4, $9.0\ Hz$), 3.70 (1H, ddd, J=3.2, 5.6, $12.2\ Hz$), 3.58 (1H, dd, J=9, 5.9, $12.2\ Hz$), 3.44 (2H, t, $J=5.4\ Hz$), 1.84 (3H, s) MS (FAB): m/z 462 (M+1) +

4, 4'-ビス(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2, 2'-ジフル オロビフェニル

【化123】



実施例9に記載の5 (S) - アセトアミドメチル-3-(3-フルオロー4-(4, 4, 5, 5-テトラメチル -1、3、2-ジオキサボロラン-2-イル)フェニ ル) -2-オキソオキサゾリジン(317 mg, 0.41 mmol)、参考例3の5 (R) -アセトアミドメ チルー3-(3-フルオロ-4-ヨードフェニル)-2 ーオキソオキサゾリジン (170 mg、 0.45 m mol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラ ジウム (24 mg、 0.21 mmol) およびりん酸 カリウム (96 mg、 0.45 mmol) のN, N-ジメチルホルムアミド懸濁液 (6 ml)を80℃で7 時間攪拌した。室温まで冷却後、ジクロロメタンおよび 水を加え、ジクロロメタンおよびメタノールで抽出し た。有機層を水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥 した. 溶媒を減圧留去して得られた残渣を濾取し、ジク ロロメタンおよびメタノールで洗浄後乾燥することによ り、表題化合物 (89 mg、 43%) を得た。

[0310] 1 H-NMR (DMSO- 1 d₆) 8 8.2 6 (2H, t, J=5.6 Hz), 7.57-7.63 (2H, m), 7.45-7.51 (2H, m), 7.43 (2H, dd, J=2.2, 8.6 Hz), 4.73-4.81 (2H, m), 4.17 (2H, t, J=9.0 Hz), 3.79 (2H, dd, J=6.3, 9.2 Hz), 3.44 (4H, t, J=5.6 Hz), 1.84 (6H, s)

【0311】実施例82の化合物は下記の別なる方法によっても製造される。

【0312】参考例3の5(R)-アセトアミドメチル -3-(3-フルオロ-4-ヨードフェニル)-2-オ キソオキサゾリジン (378 mg、 1.00 mmo 1)、(1,1'-ビス(ジフェニルホスフィノ)フェ ロセン) ジクロロパラジウム (II) ジクロロメタン錯 体(82 mg, 0.10 mmol)、りん酸カリウム (637 mg、 3.00 mmol)、ビス(ピナコラ ート) ジボロン (82 mg、 0.10 mmol) のジ メチルスルホキシド懸濁液 (6 m 1) を室温で一晩攪 拌し、80℃で3日間攪拌した。室温まで冷却後、ジク ロロメタンおよび水を加え、ジクロロメタンで抽出し た。有機層を水および飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マ グネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残 渣を濾取し、ジクロロメタンおよびメタノールで洗浄後 乾燥することにより、表題化合物(66mg、26 %) を得た。

【0313】さらに実施例82の化合物は下記の方法に よっても製造される。

【0314】アルゴン雰囲気下、参考例3の5 (R) -アセトアミドメチルー3ー(3-フルオロー4-ヨード フェニル) -2-オキソオキサゾリジン(175 m g、0.46 mmol) とビスピナコレートジボラン (178 mg、0.69mmol)、[1,1'ービ ス(ジフェニルホスフィノ) -フェロセン] ジクロロパ ラジウム (II) ジクロロメタン錯体 (1:1) (19 mg、0.007mmol)、酢酸カリウム(137 mg、1.39mmol) をジメチルスルホキシド (5 ml) に溶解し、4時間80℃にて加熱攪拌し た。その後反応液を室温まで冷却し、酢酸エチル (30 ML) に希釈、水 (30 m1×2)、飽和食塩水 (3 0 m1) にて洗浄した。有機層を無水硫酸マグネシウ ムにて乾燥し濾過し減圧留去した。得られた残渣をシリ カゲルクロマトグラフィー (n-ヘキサン:酢酸エチル =3:1、酢酸エチル:メタノール=60:1から1 0:1) にて精製した。得られた固体をジメチルスルホ キシド(2 ml)に溶解し、n-ヘキサンを加えて固体 を析出させ、表題化合物を得た(13 mg、11

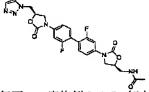
[0315] $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆) δ 8. 24 (1H, t, J=5.6Hz), 7.58-7.60 (4 H, m), 7.41-7.47 (2 H, m),4. 72-4. 78 (2H, m), 4. 16 (2H, t, J = 8.8 Hz), 3.78 (2H, dd, J =6. 3, 9. 0 Hz), 3. 43 (4H, t, J=5. 4Hz), 1.83 (6H, s)

MS (FAB) : m/z 503 (M+1) +

【0316】実施例83

4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキソオキ サゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロ-4' - (5 (S) - (1, 2, 3 - トリアゾールー 1 - イ ル) メチルー2ーオキソオキサゾリジン-3-イル) ビ フェニル

【化124】



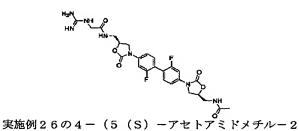
実施例2の5 (R) -アセトキシ アルゴン雰囲気下、 メチルー3ー(3ーフルオロー4ー(4, 4, 5, 5-テトラメチルー1, 3, 2 - ジオキサボランー2 - イ ル) フェニル) -2-オキソオキサゾリジン (97 m g、0.257 mmol)、参考例21の3-(3-フルオロ-4-ヨードフェニル) -5 (S) - (1, 2, 3-トリアゾール-1-イル) メチル-2-オキソ オキサゾリジン (91 mg、0.235 mmol)、 リン酸カリウム (129 mg、0.607 mmo 1)、1、1'ービス(ジフェニルフォスフィノ)ーフ ェロセンジクロロパラジウム(II)ジクロロメタン錯 体(39 mg、0.047 mmol) のジメチルホル ムアミド (2.5 ml) 懸濁液を80℃で22時間攪 拌した。反応溶液を室温まで冷却後、飽和食塩水に注ぎ クロロホルムで5回抽出した。合わせた有機層を無水硫 酸マグネシウムで乾燥後、濾過し、溶媒を減圧留去し た。残査をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(メタ ノール:クロロホルム=1:9)、LH-20(塩化メ チレン:メタノール=1:1)で精製して、表題化合物 (75 mg、62%) を得た。

 $[0317]^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}) \delta 8.$ 26 (1H, dd, J=6.0, 6.0Hz), 8.19 (1H, d, J=0.8Hz), 7.77 (1H, d, J = 0.8 Hz), 7.62-7.37 (6H, m), 5. 18 (1H, m), 4. 86 (2H, d, J =5.2 Hz), 4.77 (1H, m), 4.29 (1 H, dd, J = 9.2, 9.2 Hz), 4.17 (1 H, dd, J=9. 2, 9. 2Hz), 3. 96 (1 H, dd, J = 5. 6, 9. 2 H z), 3. 78 (1) H, dd, J = 6.8, 9. 2 Hz), 3. 45-3. 36 (2H, m), 1.84 (3H, s) $MS (FAB^+) : m/z 513 (M+1) +$

【0318】実施例84

4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキソオキ サゾリジン-3-イル)-4'-(5(S)-グアニジ ノアセトアミドメチルー2ーオキソオキサゾリジンー3 -イル) -2, 2' -ジフルオロビフェニル

【化125】



ーオキソオキサゾリジン-3-イル)-4'-(5 (S) -グリシルアミノメチル-2-オキソオキサゾリ ジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロビフェニル トリフルオロ酢酸塩 (110 mg、0.174 mmo 1) のジメチルホルムアミド(1.7 ml) の溶液 に、トリエチルアミン (0.15 ml、0.861 m mol)、1H-ピラゾール-1-カルボキサミジン塩 酸塩 (80 mg、0.545 mmol) を加え、60 ℃で2日間攪拌した。室温まで冷却後、溶媒を減圧留去 し、残差をLH-20(塩化メチレン:メタノール= 1:1)で精製した。得られた固体を塩化メチレンで洗 浄して、表題化合物 (93 mg、95%) を得た。 $[0319]^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}) \delta 8.$ 52 (1H, dd, J=6.0, 6.0Hz), 8.27 (1H, dd, J=6.0, 6.0Hz), 7.62 -7.58(2H, m), 7.52-7.41(5H,m), 7. 30-7. 05(2H, m), 4. 80-4. 77 (2H, m), 4. 22-4. 15 (2H, m), 3.87 (2H, d, J=6.0Hz), 3.8 3-3.76 (2H, m), 3.54-3.52 (2

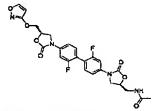
MS (FAB⁺): m/z560 (M+1) ⁺ 【0320】実施例85

Hz), 1.84 (3H, s)

4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-4'-(5(R)-(イソオキサゾール-3-イル)オキシメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロビフェニル

H, m), 3. 44 (2H, dd, J=6.0, 6.0

【化126】



アルゴン雰囲気下、実施例2の5(R)-アセトキシメ チルー3-(3-フルオロ-4-(4, 4, 5, 5-テ トラメチルー1, 3, 2-ジオキサボラン-2-イル) フェニル)-2-オキソオキサゾリジン(101 m g、0.267 mmol)、参考例22の3-(3-

フルオロー4-ヨードフェニル)-5 (R)- (イソオ キサゾールー3-イル) オキシメチルー2-オキソオキ サゾリジン (99 mg、0. 245 mmol)、リン 酸カリウム (75 mg、0.353 mmol)、1, 1'ービス(ジフェニルフォスフィノ)ーフェロセンジ クロロパラジウム (II) ジクロロメタン錯体 (25 mg、0.031 mmol) のジメチルホルムアミド (2 ml) 懸濁液を80℃で16時間攪拌した。反応 溶液を室温まで冷却後、飽和食塩水に注ぎクロロホルム で3回抽出した。合わせた有機層を無水硫酸マグネシウ ムで乾燥後、濾過し、溶媒を減圧留去した。残査をシリ カゲルカラムクロマトグラフィー (メタノール:クロロ ホルム=1:9)、PTLC(メタノール:クロロホル ム=1:9)、LH-20(塩化メチレン:メタノール =1:1) で精製して、表題化合物 (88 mg、68 %)を得た。

[0321] ¹H-NMR (DMSO-d₆) δ 8.
71 (1H, d, J=2.4Hz), 8.26 (1H, dd, J=5.6, 5.6Hz), 7.66-7.47
(2H, m), 7.48-7.42 (4H, m), 6.
41 (1H, d, J=2.4Hz), 5.12 (1H, m), 4.78 (1H, m), 4.55-4.46 (2H, m), 4.24 (1H, dd, J=8.8, 8.8Hz), 4.17 (1H, dd, J=8.8, 8.8Hz), 3.99 (1H, dd, J=6.4, 9.2Hz), 3.78 (1H, dd, J=6.4, 9.2Hz), 3.45-3.42 (2H, m), 1.84 (3H, s)

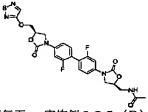
MS (TSP) positive : m/z 546 $(M+NH_4)$ +

negative : m/z 641 (M+CF₃COO)

【0322】実施例86

4-(5(S)-アセトアミドメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-4'-(5(R)-(1,2,5-チアジアゾール-3-イル)オキシメチル-2-オキソオキサゾリジン-3-イル)-2,2'-ジフルオロビフェニル

【化127】



アルゴン雰囲気下、 実施例205(R) -アセトキシメチル-3-(3-7)ルオロ-4-(4,4,5,5-7)テトラメチル-1,3,2-ジオキサボラン-2-イル) フェニル) -2-オキソオキサプリジン(107

mg、0.283 mmol)、参考例23の3-(3 -フルオロ-4-ヨードフェニル) -5(R)-(1,2, 5-チアジアゾール-3-イル) オキシメチル-2 ーオキソオキサゾリジン (108 mg、0.256 m mol)、リン酸カリウム (72 mg、0.339 m mol)、1,1'ービス(ジフェニルフォスフィノ) ーフェロセンジクロロパラジウム(II)ジクロロメタ ン錯体 (21 mg、0.026 mmol) のジメチル ホルムアミド (2.5 ml) 懸濁液を80℃で20時 間攪拌した。反応溶液を室温まで冷却後、飽和食塩水に 注ぎクロロホルムで3回抽出した。合わせた有機層を無 水硫酸マグネシウムで乾燥後、濾過し、溶媒を減圧留去 した。残査をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(メ タノール: クロロホルム=1:9)、LH-20(塩化 メチレン:メタノール=1:1)、PTLC(メタノー ル:クロロホルム=1:9)で精製して、表題化合物 (90 mg、64%)を得た。

[0323] 1 H-NMR (DMSO-d₆) δ 8. 47 (1H, s), 8. 26 (1H, dd, J=6. 0, 6. 0Hz), 7. 65-7. 59 (2H, m), 7. 52-7. 42 (4H, m), 5. 16 (1H, m), 4. 80-4. 66 (2H, m), 4. 28 (1H, dd, J=9. 2, 9. 2Hz), 4. 18 (1H, dd, J=8. 8, 8. 8Hz), 4. 03 (1H, dd, J=6. 4, 9. 2Hz), 3. 79 (1H, dd, J=6. 4, 8. 8Hz), 3. 45-3. 35 (2H, m), 1. 84 (3H, s) MS (FAB⁺): m/z546

MS (FAB) . m/ 20

【0324】実施例87

以下に、ヒトの感染症の治療又は予防の目的の為に投与する一般式(I)の化合物またはそれらの製薬学的に許容される塩もしくはそれらの溶媒和物(以下、化合物X)を含有する代表的な投与剤型を示す。

[0325]

【表1】

錠剤1	mg/錠
化合物X	100
乳糖	179
クロスカルメロースナトリウム	12.0
ポリビニルピロリドン	6
ステアリン酸マグネシウム	3. O
庭別2	mg/錠
化合物X	5 O
乳糖	229
クロスカルメロースナトリウム	12.0
ボリピニルピロリドン	6
ステアリン酸マグネシウム	3. 0
カプセル剤	mg/カプセル
化合物X	10
乳糖	389
クロスカルメロースナトリウム	100
ステアリン酸マグネシウム	1 .
注射剂	(50 mg/ml)
化合物X	3. 0%W/V
等强水溶液	100%になる量

【0326】配合を補助する為に、pH調整剤、製薬学的に許容しうる溶解補助剤等(ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、グリセリン、エタノール等)、錯化剤(ヒドロキシプロピルーβーシクロデキストリン等)を用いてもよい。

【0327】上記実施例に示した一般式(I)の化合物 またはそれらの製薬学的に許容される塩もしくはそれら の溶媒和物の代表的な化合物について、その抗菌活性の 測定結果を試験例として下記に示す。

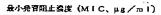
【0328】試験例

最小発育阻止濃度(MIC)の測定

本発明の代表的な化合物の最小発育阻止濃度(MIC)の測定を日本化学療法学会標準法(CHEMOTHER APY、29:76-79、1981)の寒天平板希釈法に準拠して行った。但し、抗菌剤の希釈濃度は1mg/mLを中心とした2倍希釈系列とし、試験培地には、5%馬脱繊血、5mg/mL heminおよび15mg/mL NADを含むSensitivity DiskAgar-Nを用いた。接種菌液は、約10⁶ cfu/mLになるように調整し、その約5mLをミクロプランターで接種した。また、比較薬として、リネソリドのMICを同様に測定した。

[0329]

【表2】



实施例番号	黄色ブドウ球菌 ()	エンテロコッカス・フェシューム2)
1.1	2	0. 5
1 3	0. 25	0. 125
1 4	D. 125	0. 125
1 6	1	1
t 9	2	2
2 6	0.5	0, 25
2 7	0. 25	0. 25
2 9	0. 5	0. 5
3 0	0, 25	0. 25
3 3	0. 25	0. 25
3 4	0. 25	O. 25
3 5	0. 25	0. 25
4 0	0.5	O. 25
4 3	2	2
4 6	0,5	0. 25
4 8	1	1
5 0	0, 5	0. 5
8 O	0.5	0. 5
8 1	0. 25	0. 125
8 2	0.5	0. 25
8.3	0. 125	0.125
8.5	0. 25	0. 25
8 6	0. 25	0. 25
リネソリド	2	2

1) メチシリン耐性株、2) パンコマイシン耐性株

[0330]

【発明の効果】本発明により得られる新規ビフェニル誘 導体またはその製薬学的に許容される塩、もしくはその 溶媒和物は、既存薬が有効性を示す感受性菌のみなら

ず、MRSA、VREなどの多剤耐性菌、さらにはある 種のリネゾリド耐性菌にも優れた抗菌活性を有し、抗菌 剤として非常に有用である。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁷	識別記号	F I	テーマコード(参考)
C 0 7 D 413/14		C O 7 D 413/14	
417/14		417/14	
C 0 7 F 5/04		CO7F 5/04	С
C 0 7 H 7/033		C 0 7 H 7/033	
(72)発明者 川口 真美		(72)発明者 吉田 論	

神奈川県横浜市港北区師岡町760番地 明 治製菓株式会社薬品総合研究所内

(72)発明者 前橋 一紀

神奈川県横浜市港北区師岡町760番地 明 治製菓株式会社薬品総合研究所内

神奈川県横浜市港北区師岡町760番地 明 治製菓株式会社薬品総合研究所内



4C056 AACTIAB01 AC02 AD01 AE02 BA11 BB04 BC06

4C057 BB02 EE03 HH03

4C063 AA03 BB08 CC67 DD52 EE01

4C086 AA01 AA02 AA03 AA04 BC69

BC85 EA01 GA07 GA09 MA01

NA14 ZB35

4H048 AA01 AA03 AB20 AB84 VA77